

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2014-208676

(P2014-208676A)

(43) 公開日 平成26年11月6日(2014.11.6)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
C07D 471/04 (2006.01)	C07D 471/04 1 O 3 S	4 C 0 6 5
A61P 1/00 (2006.01)	A61P 1/00	4 C 0 8 6
A61P 3/04 (2006.01)	A61P 3/04	4 H 0 3 9
A61P 15/00 (2006.01)	A61P 15/00	
A61P 25/04 (2006.01)	A61P 25/04	
審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 133 頁) 最終頁に続く		

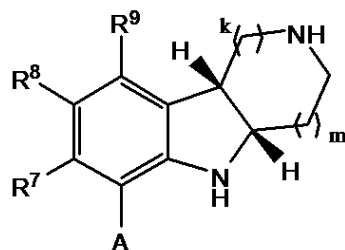
(21) 出願番号	特願2014-126495 (P2014-126495)	(71) 出願人	507401225
(22) 出願日	平成26年6月19日 (2014. 6. 19)		イントラセラー・セラピーズ・インコーポレイテッド
(62) 分割の表示	特願2009-553626 (P2009-553626) の分割		I N T R A - C E L L U L A R T H E R A P I E S , I N C .
原出願日	平成20年3月12日 (2008. 3. 12)		アメリカ合衆国10032ニューヨーク州
(31) 優先権主張番号	60/906, 473		ニューヨーク、ブロードウェイ3960番
(32) 優先日	平成19年3月12日 (2007. 3. 12)	(74) 代理人	100101454
(33) 優先権主張国	米国 (US)		弁理士 山田 卓二
		(74) 代理人	100062144
			弁理士 青山 篠
		(74) 代理人	100106518
			弁理士 松谷 道子
		(74) 代理人	100067035
			弁理士 岩崎 光隆
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの合成

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 5-HT₂ 受容体のアゴニスト又はアンタゴニストである、置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの製造方法、それらの製造に有用な中間体及びそのような中間体の製造方法、並びにそのようなヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの提供。

【解決手段】 下記化合物を用いる。



式1 C

〔kは1又は2；mは0～2；AはC1、Br、F又はI；R7～R9は独立してH又は置換されていてもよいC1～C6アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール等〕

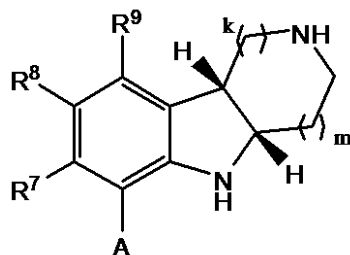
【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

式 1 C :

【化 1】



10

式 1 C

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) A は、C l、B r、F または I であり；

(i v) R ⁷、R ⁸ および R ⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C ₁ - C ₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

20

の化合物。

【請求項 2】

A が C l、B r、F または I である、請求項 1 に記載の化合物。

【請求項 3】

A が C l または B r である、請求項 1 ないし 2 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 4】

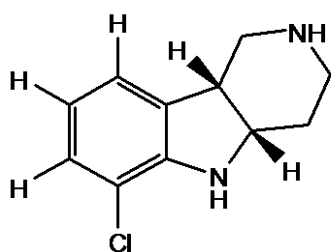
R ⁷、R ⁸ および R ⁹ が H である、請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 5】

式 1 C の化合物が

30

【化 2】



式 1 C

40

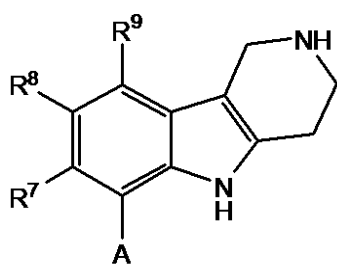
である、請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 6】

請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の立体選択的な式 1 C の化合物の製造方法であって、

a) 本明細書中に記載の式 1 A :

【化 3】

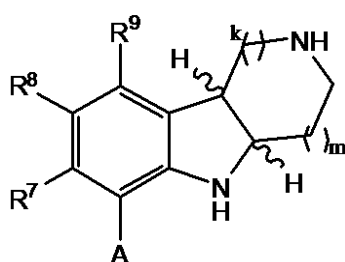


式 1 A

10

の化合物を、本明細書中に記載の式 1 B：

【化 4】



式 1 B

20

の化合物に還元する工程、および

b) キラル酸分割またはキラルクロマトグラフィーによって、式 1 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、方法。

【請求項 7】

上記還元工程が、

- a) シランおよび酸；
- b) ナトリウムシアノボロハイドライドおよび酸；
- c) 亜鉛および酸；
- d) ナトリウムおよび液体アンモニア；
- e) エタノール中のナトリウム；
- f) ボラントリエチルアミン；および
- g) 水素、およびニッケル、パラジウム炭、ホウ化ニッケル、白金金属、酸化白金、酸化ロジウム、酸化ルテニウムおよび酸化亜鉛からなる群から選択される金属触媒からなる群から選択される還元剤を使用することを含む、請求項 6 に記載の方法。

30

【請求項 8】

上記還元剤がトリエチルシランおよび酸である、請求項 6 ないし 7 のいずれかに記載の方法。

40

【請求項 9】

上記酸がトリフルオロ酢酸である、請求項 8 に記載の方法。

【請求項 10】

上記キラル酸分割が、酒石酸、ジベンゾイル酒石酸またはマンデル酸を使用することを含む、請求項 6 ないし 9 のいずれかに記載の方法。

【請求項 11】

上記キラル酸分割が、マンデル酸を使用することを含む、請求項 6 ないし 10 のいずれかに記載の方法。

50

【請求項 12】

上記キラル酸分割が、S-マンデル酸を使用することを含み、請求項6ないし11のいずれかに記載の方法。

【請求項 13】

上記還元剤がトリエチルシランであり、酸がトリフルオロ酢酸であり、および上記キラル酸分割がS-マンデル酸を使用することを含み、請求項6ないし12のいずれかに記載の方法。

【請求項 14】

上記キラルクロマトグラフィーが、アミロースートリス（3,5-ジメチルフェニルカルバメート）カラムを使用することを含み、請求項6ないし9のいずれかに記載の方法。

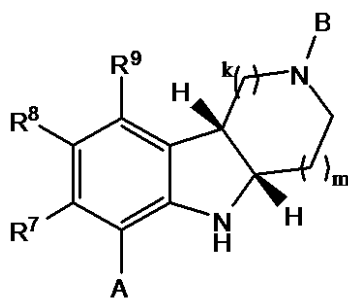
【請求項 15】

上記キラルクロマトグラフィーが、アミロースートリス（3,5-ジメチルフェニルカルバメート）固定相およびエタノール移動相を使用することを含み、請求項14に記載の方法。

【請求項 16】

式1D：

【化5】



式1D

〔式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) Aは、Cl、Br、FまたはIであり；

(iv) Bは保護剤であり；

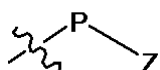
(v) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁－C₆アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

の化合物。

【請求項 17】

Bが、一般式：

【化6】



〔式中、

(i) Zは、置換されていてもよいアルキル、アリール、アルキルアリールまたは－OR〔式中、Rは、アルキル、アリール、アリールアルキルまたはヘテロアリールアルキルである。〕であり；

(ii) Pは、－C(O)－、－C(O)O－または－S(O)₂－である。〕

を有する、請求項16に記載の化合物。

【請求項 18】

Bが α -ブトキシカルボニルである、請求項16および17のいずれかに記載の化合物

。

【請求項19】

Bがエトキシカルボニルである、請求項16および17のいずれかに記載の化合物。

【請求項20】

kおよびmが1である、請求項16ないし19のいずれかに記載の化合物。

【請求項21】

R⁷、R⁸およびR⁹がHである、請求項16ないし20のいずれかに記載の化合物。

【請求項22】

AがC1、Br、FまたはIである、請求項16ないし21のいずれかに記載の化合物

10

。

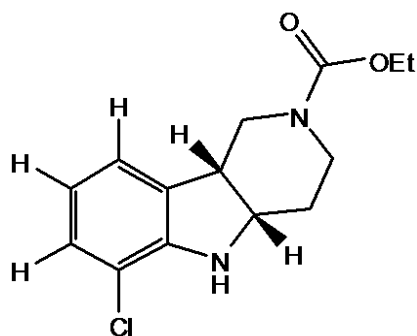
【請求項23】

AがC1である、請求項16ないし21のいずれかに記載の化合物。

【請求項24】

式1Dの化合物が

【化7】



式1D

20

である、請求項14ないし23のいずれかに記載の化合物。

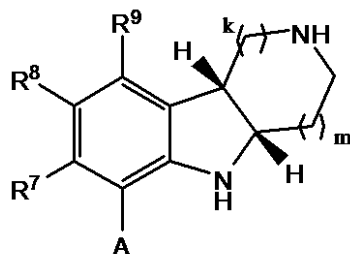
【請求項25】

請求項16ないし24のいずれかに記載の式1Dの化合物の製造方法であって、式1C

30

：

【化8】



式1C

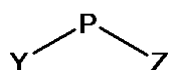
40

の化合物のピリド-窒素原子を、塩基の存在下、保護剤で保護する工程を含む、方法。

【請求項26】

上記保護剤が、一般式：

【化9】



〔式中、

50

(i) Yは、ハロゲン、イミダゾイル、ベンゾトリアゾール、N-(オキシ)スクシンイミド、アルコキシ、-O-アルキルアリールまたは-O-アリールであり；

(ii) Zは、置換されていてもよいアルキル、アリール、アルキルアリールまたは-O-R〔式中、Rは、アルキル、アリール、アリールアルキルまたはヘテロアリールアルキルである。〕であり；および

(iii) Pは、-C(O)-、-C(O)O-またはS(O)₂である。〕

を有する、請求項25に記載の方法。

【請求項27】

上記保護剤が、塩化ベンジルオキシカルボニル、塩化トリフェニルメチル、エチルクロロホルメート、*t*-ブトキシカルボニル無水物、ベンジルN-スクシンイミジルカーボネート、塩化ベンゾイル、臭化ベンジル、(ベンジルオキシカルボニル)-ベンゾトリアゾール、塩化ベンジル、臭化ベンジル、塩化1-アレーンスルホンまたは塩化トルエンスルホンからなる群から選択される、請求項25および26のいずれかに記載の方法。

【請求項28】

上記保護剤がエチルクロロホルメートである、請求項25、26および27のいずれかに記載の方法。

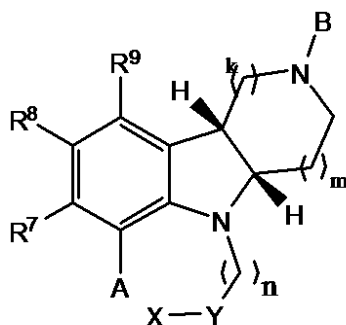
【請求項29】

上記塩基がトリエチルアミンである、請求項25ないし28のいずれかに記載の方法。

【請求項30】

式1E：

【化10】



式1E

〔式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

(iv) Aは、Cl、Br、FまたはIであり；

(v) Bは保護剤であり；

(vi) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁-C₆アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(vii) X-Yは、-HO-CH₂-、-HS-CH₂-、-H(R')N-CH₂-または-H(R')N-C(O)-〔式中、R'は、HまたはC₁-₄アルキルである。〕である。〕

の化合物。

【請求項31】

X-Yが-H(R')N-C(O)-〔式中、R'は、HまたはC₁-₄アルキルである。〕である、請求項30に記載の化合物。

【請求項 3 2】

X-Yが $\text{H O}-\text{C H}_2-$ である、請求項 3 0 に記載の化合物。

【請求項 3 3】

k、mおよびnが1である、請求項 3 0 ないし 3 2 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 3 4】

Bがエトキシカルボキシルまたはt-ブトキシカルボニルである、請求項 3 0 ないし 3 3 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 3 5】

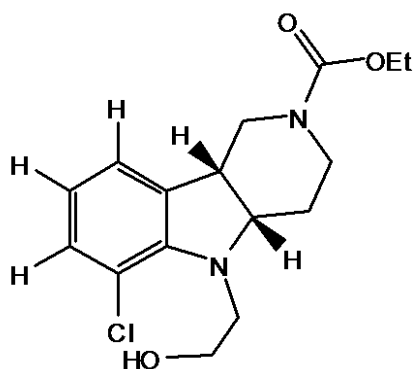
R^7 、 R^8 および R^9 がHである、請求項 3 0 ないし 3 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 3 6】

上記式 1 E の化合物が

【化 1 1】

10



20

式 1 E

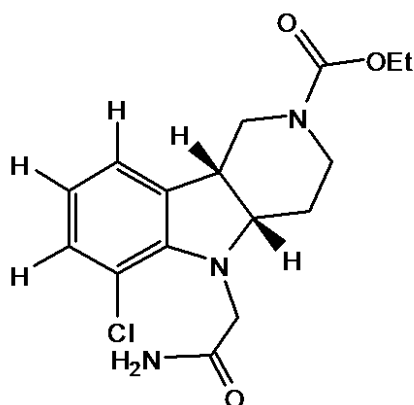
である、請求項 3 0 ないし 3 5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 3 7】

上記式 1 E の化合物が

【化 1 2】

30



40

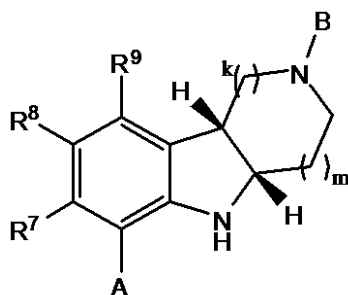
式 1 E

である、請求項 3 0 ないし 3 5 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 3 8】

請求項 3 0 ないし 3 7 のいずれかに記載の式 1 E の化合物の製造方法であって、上記式 1 D：

【化 1 3】



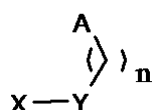
式 1 D

10

の化合物を、

(a) 式：

【化 1 4】



〔式中、

(i) Aは、Cl、F、BrまたはIであり；

20

(ii) X-Yは、-H' OCH₂-、-H S CH₂-、-H (R') N-CH₂-または
-H (R') N-C(O)-〔式中、R'は、HまたはC₁-₄アルキルである。〕で
あり；および

(iii) nは、1、2または3である。〕

を有する求核性ハロゲン化アルキル、および

(b) 塩基

で処理する工程を含む、方法。

【請求項 3 9】

上記求核性ハロゲン化アルキルが2-クロロアセトアミドである、請求項 3 8に記載の
方法。

30

【請求項 4 0】

上記塩基がN，N'-ジイソプロピルエチルアミンである、請求項 3 8および3 9のい
ずれかに記載の方法。

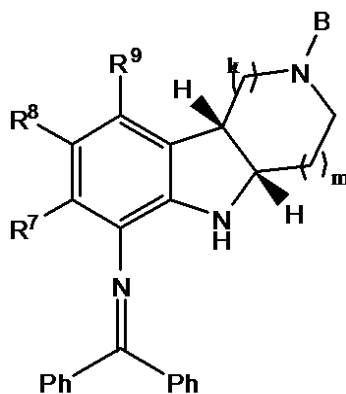
【請求項 4 1】

ヨウ化カリウムまたはヨウ化ナトリウムをさらに含む、請求項 3 7ないし3 9のいづれ
かに記載の方法。

【請求項 4 2】

式 1 E'：

【化 1 5】



10

式 1 E'

〔式中、
 (i) k は、1 または 2 であり；
 (ii) m は、0、1 または 2 であり；
 (iii) B は保護剤であり、
 (iv) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕
 の化合物。

20

【請求項 4 3】

k および m が 1 である、請求項 4 2 に記載の化合物。

【請求項 4 4】

B がエトキシカルボニルまたは t-ブトキシカルボニルである、請求項 4 2 または 4 3 に記載の化合物。

30

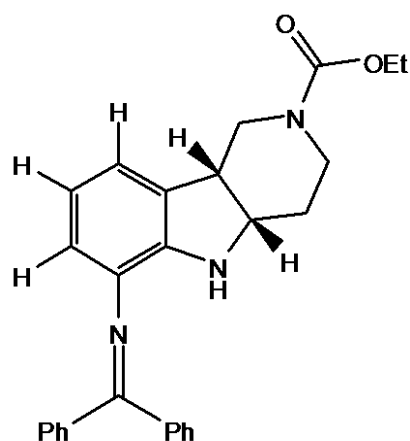
【請求項 4 5】

R⁷、R⁸ および R⁹ が H である、請求項 4 2、4 3 または 4 4 に記載の化合物。

【請求項 4 6】

式 1 E' の化合物が

【化 1 6】



40

式 1 E'

である、請求項 4 2 ないし 4 5 のいずれかに記載の化合物。

50

【請求項 47】

請求項 42 ないし 46 のいずれかに記載の式 1 E' の化合物の製造方法であって、式 1 D の化合物を、以下のもので処理する工程を含む、方法：

(a) ベンゾフェノンイミン；

(b) 第 8 - 11 族から選択される遷移金属触媒；

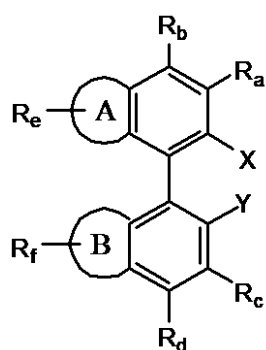
(c) 塩基；および

(d) 以下のリガンドからなる群から選択されるリガンド：

(1) 置換されていてもよいアリールアルコール、1, 2-ジアミン、1, 2-アミノアルコール、イミダゾリウムカルベン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジメチル-1, 10-フェナントロリン、5-メチル-1, 10-フェナントロリン、5-クロロ-1, 10-フェナントロリン、および 5-ニトロ-1, 10-フェナントロリンからなる群から選択されるフェノールまたはアミンリガンド；

(2) 構造式 1：

【化 17】



1

〔式中、

・ A および B は、独立して、単環式または多環式シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、およびヘテロ環式環からなる群から選択される縮合環を示し、ここで該環は、環構造中に 4 ないし 8 個の原子を有し；

・ X は、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ Y は、H、アルキル、 NR_2 、または AsR_2 を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシ、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシ、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシ、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシ、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド

、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・A および B は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

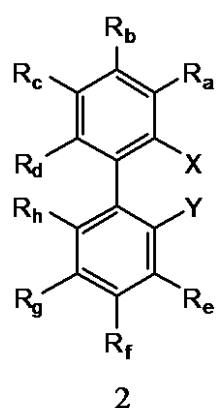
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（3）構造式 2：

【化 18】



〔式中、

・X は PR_2 を示し；

・Y は、H、 NR_2 、OR、または SR を示し；

・R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h からなる群から選択される、互いにオルト位の関係にある置換基の一以上の組は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、また

10

20

30

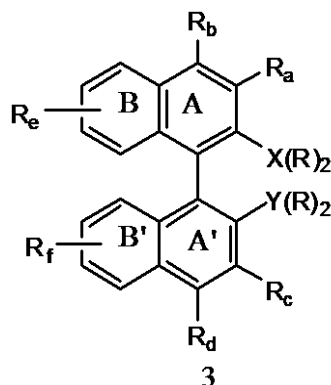
40

50

は単一のエナンチオマーである、リガンド；

(4) 構造式 3：

【化 1 9】



10

〔式中、

・ X は、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ Y は、 H 、アルキル、 NR_2 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

20

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

30

・ ビナフチル核の環 B および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5-7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

40

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

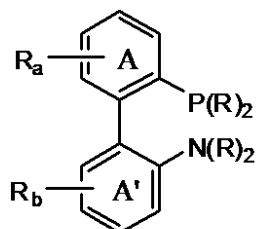
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

(5) 構造式 4：

50

【化 2 0】



4

10

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

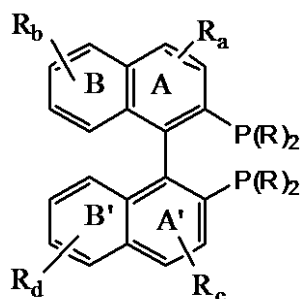
20

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（6）構造式 5：

【化 2 1】



5

30

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

40

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

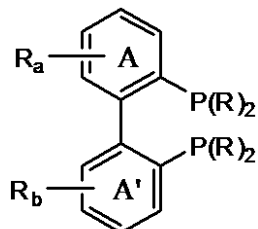
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

50

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕
 で示されるリガンドであって、
 キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり、
 但し、 R がシクロアルキルまたはアリールである場合、 R_a 、 R_b 、 R_c 、または R_d の少なくとも一つが存在する、
 リガンド；

（7）構造式 6：

【化 2 2】



6

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A' および A は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

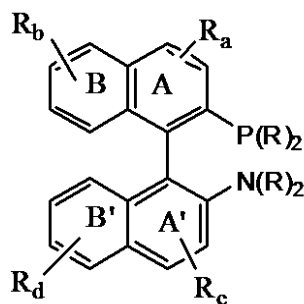
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり得る、リガンド；

（8）構造式 7：

【化 2 3】



7

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ $P(R)_2$ は、 $P(アルキル)_2$ 、または $P(シクロアルキル)_2$ を示し；

10

20

30

40

50

・ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-\text{SiR}_3$ 、および $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

10

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；および

(9) 2, 2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'-ビナフチル。

【請求項 48】

上記金属が、 Pd/C 、 PdCl_2 、 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 、パラジウム(0)ビス(ジベンジリデンアセトン) ($\text{Pd}_2(\text{dba})_2$)、 Ni (アセチルアセトネート) $_2$ 、 $\text{NiCl}_2[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)]_2$ 、または $\text{Ni}(1, 10\text{-フェナントロリン})_2$ からなる群から選択される、請求項 47 に記載の方法。

【請求項 49】

上記触媒が $\text{Pd}_2(\text{dba})_2$ である、請求項 47 または 48 に記載の方法。

20

【請求項 50】

上記塩基が、トリエチルアミン、N, N'-ジイソプロピルエチルアミン、4-(ジメチルアミノ)-ピリジン、1, 5-ジアザビシクロ[4. 3. 0]ノナ-5-エン、1, 5-ジアザビシクロ[5. 4. 0]ウンデカ-5-エン、1, 4-ジアザビシクロ[2. 2. 2]オクタン、水素化ナトリウム、水素化リチウム、水素化カリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、リチウムt-ブトキシド、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸セシウム、炭酸カルシウム、リン酸カリウム、ナトリウムt-ブトキシド、およびカリウムヘキサメチルジシラザンからなる群から選択される、請求項 47 ないし 49 のいずれかに記載の方法。

【請求項 51】

上記塩基がナトリウムt-ブトキシドである、請求項 47 ないし 50 のいずれかに記載の方法。

30

【請求項 52】

上記リガンドが 2, 2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'-ビナフチルである、請求項 47 ないし 51 のいずれかに記載の方法。

【請求項 53】

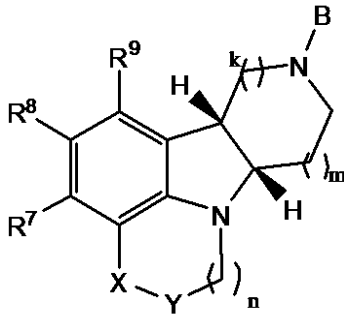
上記触媒が $\text{Pd}_2(\text{dba})_2$ であり、上記塩基がナトリウムt-ブトキシドであり、および上記リガンドが 2, 2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'-ビナフチルである、請求項 47 に記載の方法。

【請求項 54】

40

式 1 F', '

【化 2 4】



式 1 F' ,

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護剤であり；

(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(v i) $X - Y$ は $-(R')N-C(O)-$ 〔式中、 R' は、H または $C_1 - 4$ アルキルである。〕である。〕

の化合物。

【請求項 5 5】

k、m および n が 1 である、請求項 5 4 に記載の化合物。

【請求項 5 6】

B が、エトキシカルボニルまたは t-ブトキシカルボニルである、請求項 5 4 ないし 5 5 のいずれかに記載の化合物。

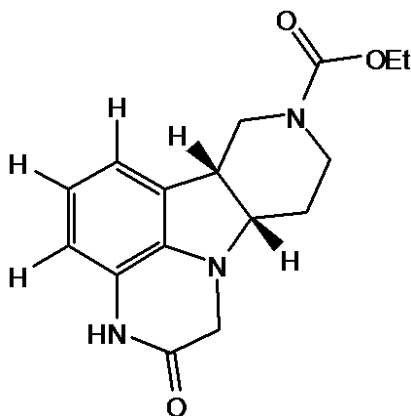
【請求項 5 7】

 R^7 、 R^8 および R^9 が H である、請求項 5 4 ないし 5 6 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 5 8】

式 1 F' の化合物が

【化 2 5】



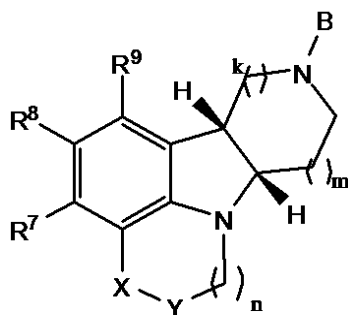
式 1 F' ,

である、請求項 5 4 ないし 5 7 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 59】

式 1 F :

【化 26】



式 1 F

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

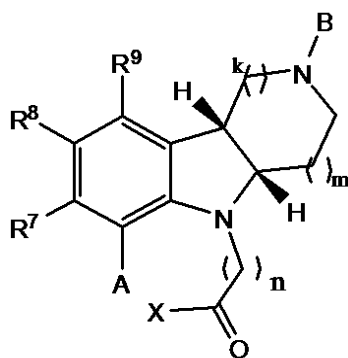
(iv) B は保護剤であり；

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(vi) X-Y は、-OCH₂-, -SCH₂-, -(R')N-CH₂- または -(R')N-C(O)-〔式中、R' は、H または C₁ - C₄ アルキルである。〕である。〕

の化合物の製造方法であって、上記式 1 E :

【化 27】



式 1 E

の化合物を、(a) 第 8 - 11 族から選択される遷移金属触媒；および (b) 塩基で処理する工程を含む、方法。

【請求項 60】

上記遷移金属触媒が銅触媒である、請求項 59 に記載の方法。

【請求項 61】

上記銅触媒が Cu I である、請求項 59 および 60 のいずれかに記載の方法。

【請求項 62】

上記塩基がブレンステッド塩基である、請求項 59 ないし 61 のいずれかに記載の方法。

【請求項 63】

上記塩基が炭酸カリウムである、請求項 60 ないし 62 のいずれかに記載の方法。

【請求項 64】

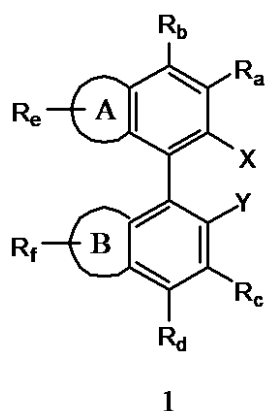
上記工程が、以下のリガンドからなる群から選択されるリガンドを使用することをさらに含む、請求項 59 ないし 63 のいずれかに記載の方法：

(1) 置換されていてもよいアリールアルコール、1, 2-ジアミン、1, 2-アミノアルコール、イミダゾリウムカルベン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジメチル-1, 10-フェナントロリン、5-メチル-1, 10-フェナントロリン、5-クロロ-1, 10-フェナントロリン、および 5-ニトロ-1, 10-フェナントロリンからなる群から選択されるフェノールまたはアミンリガンド；

10

(2) 構造式 1：

【化 28】



20

〔式中、

・ A および B は、独立して、単環式または多環式シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、およびヘテロ環式環からなる群から選択される縮合環を示し、ここで該環は、環構造中に 4 ないし 8 個の原子を有し；

・ X は、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

30

・ Y は、H、アルキル、 NR_2 、または AsR_2 を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

40

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

50

・ A および B は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則に

よる限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

・ R_{g0} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

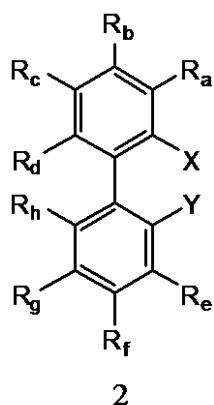
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

10

(3) 構造式 2：

【化 29】



20

〔式中、

・ X は PR_2 を示し；

・ Y は、 H 、 NR_2 、 OR 、または SR を示し；

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、または $-(CH_2)_m-R_{g0}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{g0}$ を示し；

30

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h からなる群から選択される、互いにオルト位の関係にある置換基の一以上の組は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

40

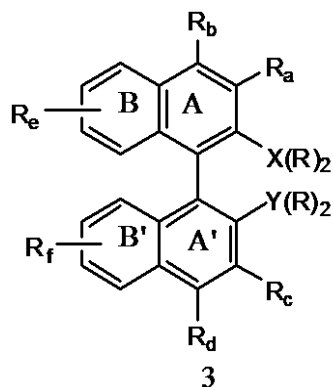
・ R_{g0} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

(4) 構造式 3：

【化 3 0】



10

〔式中、

・ X は、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ Y は、 H 、アルキル、 NR_2 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

20

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

30

・ ビナフチル核の環 B および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5 - 7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

40

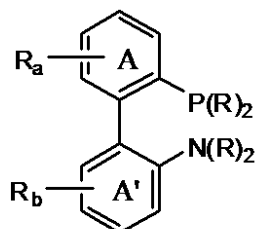
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（5）構造式 4：

【化 3 1】



4

10

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

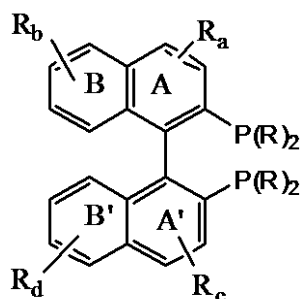
20

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（6）構造式 5：

【化 3 2】



5

30

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

40

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

50

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、

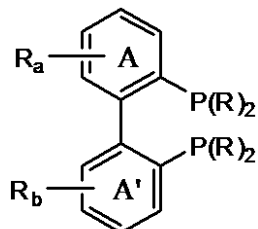
キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり、

但し、 R がシクロアルキルまたはアリールである場合、 R_a 、 R_b 、 R_c 、または R_d の少なくとも一つが存在する、

リガンド；

（7）構造式 6：

【化 3 3】



10

6

〔式中、

20

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A' および A は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

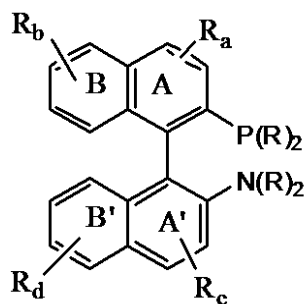
30

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり得る、リガンド；

（8）構造式 7：

【化 3 4】



40

7

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ $P(R)_2$ は、 $P(アルキル)_2$ 、または $P(シクロアルキル)_2$ を示し；

50

・ピナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

10

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；および

(9) N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドおよび 1-メチル-2-ピロリジノン。

【請求項 6 5】

少なくとも一つのリガンドが、シス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、エタノールアミン、1, 2-ジアミノエタン、および N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノエタンからなる群から選択される、請求項 6 4 に記載の方法。

20

【請求項 6 6】

上記リガンドが N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノエタンである、請求項 6 4 および 6 5 のいずれかに記載の方法。

【請求項 6 7】

少なくとも一つのリガンドが、2-フェニルフェノール、2, 6-ジメチルフェノール、2-イソプロピルフェノール、1-ナフトール、8-ヒドロキシキノリン、8-アミノキノリン、DBU、2-(ジメチルアミノ)エタノール、N, N-ジエチルサリチルアミド、2-(ジメチルアミノ)グリシン、N, N, N', N'-テトラメチル-1, 2-ジアミノエタン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジメチル-1, 10-フェナントロリン、5-メチル-1, 10-フェナントロリン、5-クロロ-1, 10-フェナントロリン、5-ニトロ-1, 10-フェナントロリン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、および(メチルイミノ)二酢酸からなる群から選択される、請求項 6 4 に記載の方法。

30

【請求項 6 8】

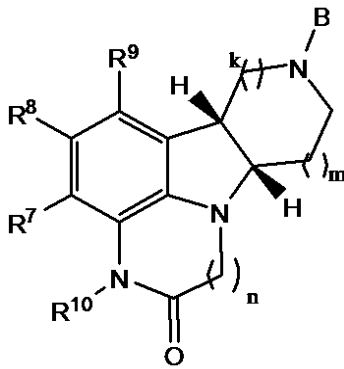
ヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムをさらに含む、請求項 6 4 ないし 6 7 のいずれかに記載の方法。

40

【請求項 6 9】

遊離形または塩形の式 1 G'：

【化 3 5】



式 1 G'

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護剤であり；

(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(v i) R^{10} は、 $C_1 - 4$ アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。〕

の化合物。

【請求項 7 0】

B が、エチルオキシカルボキシルまたは α -ブトキシカルボニルである、請求項 6 9 に記載の化合物。

【請求項 7 1】

R^{10} がアルキルである、請求項 6 9 および 7 0 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7 2】

R^{10} がメチルである、請求項 6 9、7 0 および 7 1 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7 3】

R^7 、 R^8 および R^9 が H である、請求項 6 9 および 7 0 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7 4】

k、m および n が 1 である、請求項 6 9 ないし 7 3 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7 5】

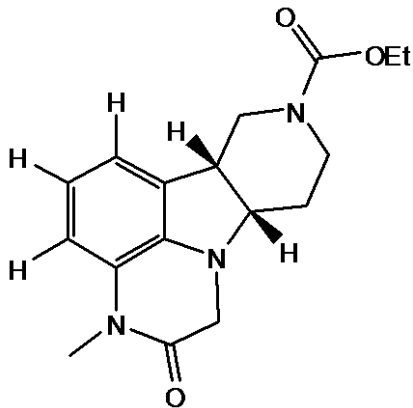
式 1 G' の化合物が

10

20

30

【化 3 6】



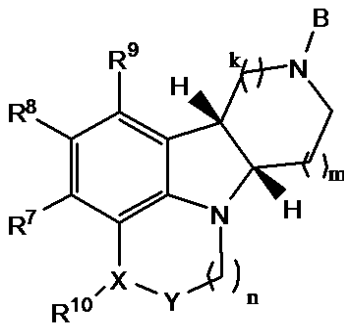
式 1 G'

である、請求項 6 9 ないし 7 4 のいずれかに記載の化合物。

【請求項 7 6】

遊離形または塩形の式 1 G :

【化 3 7】



式 1 G

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり ;

(i i) m は、0、1 または 2 であり ;

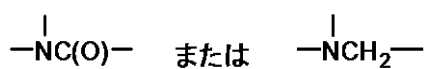
(i i i) n は、1、2 または 3 であり ;

(i v) B は保護剤であり ;

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり ;

(v i) X - Y は、

【化 3 8】



であり ; および

(v i i) R¹⁰ は、C₁ - C₄ アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。〕

の化合物の製造方法であって、式 1 F' :

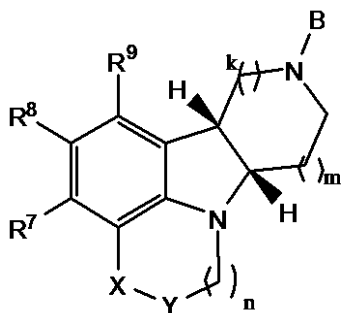
10

20

30

40

【化 3 9】



式 1 F'

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護剤であり；

(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(v i) $X - Y$ は、 $-(R')N-CH_2-$ または $-(R')N-C(O)-$ 〔式中、 R' は H である。〕である。〕

の化合物を、ハロゲン化アルキルおよび塩基を用いて N-アルキル化する工程を含む、方法。

【請求項 7 7】

上記ハロゲン化アルキルがヨウ化メチルである、請求項 7 6 に記載の方法。

【請求項 7 8】

上記塩基がブレンステッド塩基である、請求項 7 6 または 7 7 に記載の方法。

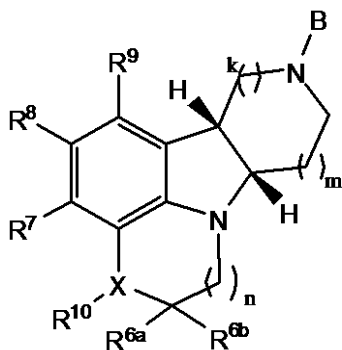
【請求項 7 9】

上記塩基が炭酸カリウムである、請求項 7 8 に記載の方法。

【請求項 8 0】

遊離形または塩形の式 1 H：

【化 4 0】



式 1 H

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

10

20

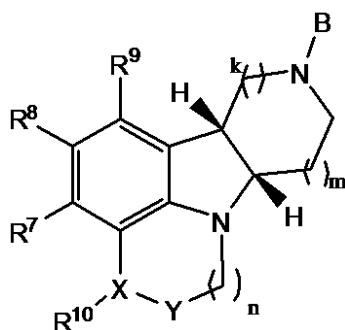
30

40

50

- (i v) Bは保護剤であり；
 (v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、Hまたは置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (v i) XはNであり；および
 (v i i) R^{10} は、Hまたは $C_1 - 4$ アルキルであり；および
 (v i i i) R^{6a} および R^{6b} は、独立して、Hからなる群から選択される。]
 の化合物の製造方法であって、式 1 G' ；
 【化 4 1】

10



式 1 G' ；

20

- 〔式中、
 (i) k は、1 または 2 であり；
 (i i) m は、0、1 または 2 であり；
 (i i i) n は、1、2 または 3 であり；
 (i v) Bは保護剤であり；
 (v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、Hまたは置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (v i) X-Yは
 【化 4 2】

30



- であり；および
 (v i i) R^{10} は、 $C_1 - 4$ アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。]
 の化合物を、還元剤で還元する工程を含む、方法。

【請求項 8 1】

上記還元剤が、金属水素化物；ボラン、有機ボラン； H_2 および触媒；亜鉛アマルガムおよび酸；ヒドラジンおよび塩基；銅および酸；および錫および酸からなる群から選択される、請求項 8 0 に記載の方法。

40

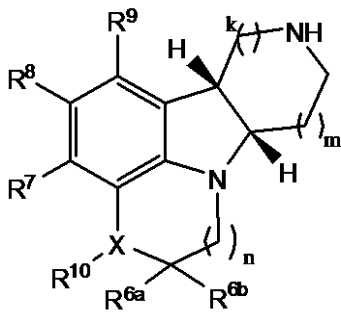
【請求項 8 2】

上記還元剤がボラン-T H Fである、請求項 8 0 または 8 1 に記載の方法。

【請求項 8 3】

式 1 I ；

10



20

30

- 50

式 1 H

(i) k は、1 または 2 であり；
 (i i) m は、0、1 または 2 であり；
 (i i i) n は、1、2 または 3 であり；
 (i v) B は保護剤であり；
 (v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (v i) X は、N、O または S であり；および
 (v i i) R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹

⁰ は、XがOまたはSである場合、存在せず；および
 (v i i i) R^{6 a} および R^{6 b} はHである。]

の化合物を脱保護する工程を含む、方法。

【請求項 8 4】

上記脱保護工程が、酸、塩基または水素および触媒を使用することを含む、請求項 8 3
 に記載の方法。

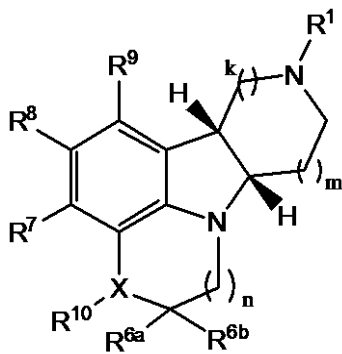
【請求項 8 5】

上記脱保護工程が、水酸化ナトリウムを使用することを含む、請求項 8 3 および 8 4 の
 いずれかに記載の方法。

【請求項 8 6】

式 1 J :

【化 4 5】



式 1 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆
 アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、
 アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロア
 リールまたはヘテロアリールアルキルであり；

(v) X は、N、S または O であり；および

(v i) R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹⁰
 は、X が -O- または -S- である場合、存在せず；

(v i i) R^{6 a} および R^{6 b} は H であり；および

(v i i i) R¹ は、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、シクロアルキル、
 アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリール
 オキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロア
 リールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニル
 アルキルである。]

の化合物の製造方法であって、上記式 1 I :

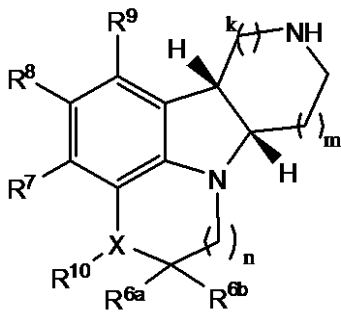
10

20

30

40

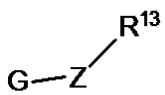
【化 4 6】



式 1 I

の化合物を、(a) 一般式：

【化 4 7】



〔式中、

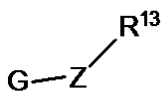
(i) Zは、 $-C(O)-$ 、 $-O-$ 、または $-S(O)_2-$ であり；(ii) R^{13} は、置換されていてもよいアリール、アリールアルキル、アルキル、ヘテロアリール、またはヘテロアリールアルキルであり；および(iii) Gは、ハロゲン化 C_1-C_8 アルキルである。〕

の化合物、および(b)塩基を用いて、N-アルキル化する工程を含む、方法。

【請求項 8 7】

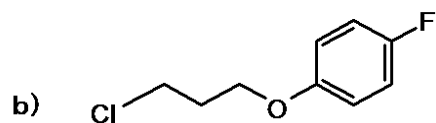
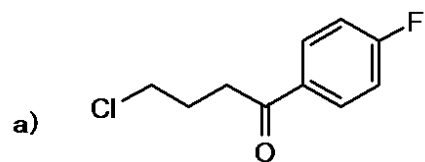
一般式：

【化 4 8】



が

【化 4 9】



からなる群から選択される、請求項 8 6 に記載の方法。

【請求項 8 8】

上記 N-アルキル化工程の前に、上記式 1 H：

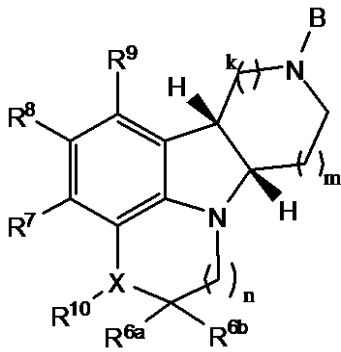
10

20

30

40

【化 5 0】



10

式 1 H

の化合物を脱保護する工程をさらに含む、請求項 8 6 および 8 7 のいずれかに記載の方法。

【請求項 8 9】

上記脱保護工程が、(1) 水素およびパラジウム、(2) 酸または(3) 塩基を使用することを含む、請求項 8 8 に記載の方法。

【請求項 9 0】

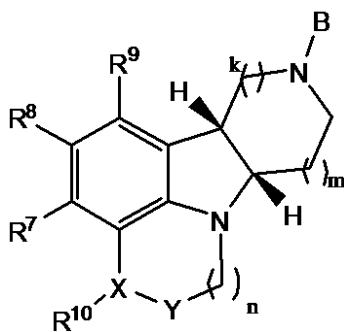
上記脱保護工程が、水酸化ナトリウムを使用することを含む、請求項 8 8 および 8 9 の

20

【請求項 9 1】

上記脱保護反応の前に、式 1 G '：

【化 5 1】

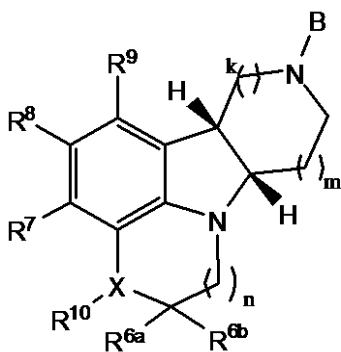


30

式 1 G '

の化合物のケト基を、還元剤を用いて、式 1 H：

【化 5 2】



40

式 1 H

50

の化合物のメチレンに還元する工程をさらに含む、請求項 88、89 および 90 のいずれかに記載の方法。

【請求項 92】

上記還元剤が、金属水素化物；ボラン；有機ボラン； H_2 および触媒；亜鉛アマルガムおよび酸；ヒドラジンおよび塩基；銅および酸；並びに錫および酸からなる群から選択される、請求項 91 に記載の方法。

【請求項 93】

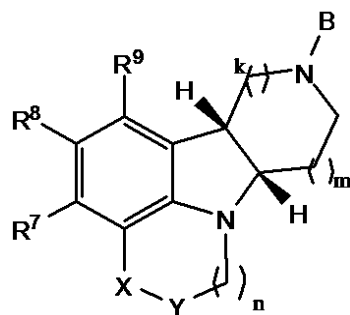
上記還元剤がボランーTHFである、請求項 91 および 92 のいずれかに記載の方法。

【請求項 94】

上記還元工程の前に、式 1 F：

10

【化 53】



式 1 F

20

の化合物を、ハロゲン化アルキルおよび塩基を用いてN-アルキル化する工程をさらに含む、請求項 91、92 および 93 のいずれかに記載の方法。

【請求項 95】

上記ハロゲン化アルキルがヨウ化メチルである、請求項 94 に記載の方法。

【請求項 96】

上記塩基がブレンステッド塩基である、請求項 92 ないし 95 のいずれかに記載の方法。

30

【請求項 97】

上記塩基が炭酸カリウムを含む、請求項 92 ないし 96 のいずれかに記載の方法。

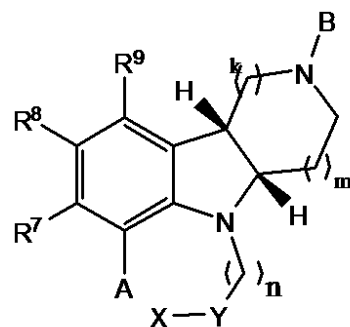
【請求項 98】

上記塩基がヨウ化カリウムを含む、請求項 92 ないし 96 のいずれかに記載の方法。

【請求項 99】

上記N-アルキル化工程の前に、式 1 E：

【化 54】



式 1 E

40

の化合物を、周期表第 8-11 族から選択される遷移金属触媒および塩基で処理する工程

50

をさらに含む、請求項 92 ないし 98 のいずれかに記載の方法。

【請求項 100】

上記遷移金属触媒が銅触媒である、請求項 99 に記載の方法。

【請求項 101】

上記遷移金属触媒が Cu I である、請求項 99 および 100 のいずれかに記載の方法。

【請求項 102】

上記塩基がブレンステッド塩基である、請求項 99 ないし 101 のいずれかに記載の方法。

【請求項 103】

上記塩基が炭酸カリウムである、請求項 99 ないし 101 のいずれかに記載の方法。

10

【請求項 104】

リガンドを使用することをさらに含む、請求項 99 ないし 103 のいずれかに記載の方法。

【請求項 105】

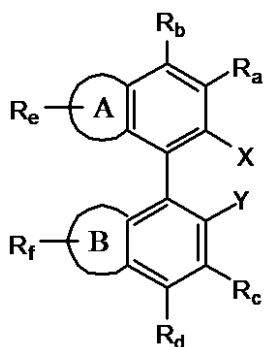
上記リガンドが以下のリガンドからなる群から選択される、請求項 104 に記載の方法：

(1) 置換されていてもよいアリールアルコール、1, 2-ジアミン、1, 2-アミノアルコール、イミダゾリウムカルベン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジメチル-1, 10-フェナントロリン、5-メチル-1, 10-フェナントロリン、5-クロロ-1, 10-フェナントロリン、および 5-ニトロ-1, 10-フェナントロリンからなる群から選択されるフェノールまたはアミンリガンド；

20

(2) 構造式 1：

【化 55】



30

1

〔式中、

・A および B は、独立して、単環式または多環式シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、およびヘテロ環式環からなる群から選択される縮合環を示し、ここで該環は、環構造中に 4 ないし 8 個の原子を有し；

・X は、NR₂、P(アルキル)₂、P(シクロアルキル)₂、AsR₂、または OR を示し；

40

・Y は、H、アルキル、NR₂、または AsR₂ を示し；

・X および Y は、同一ではなく；

・R、R_a、R_b、R_c、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド

50

、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・AおよびBは、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計5-7個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に0、1または2個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

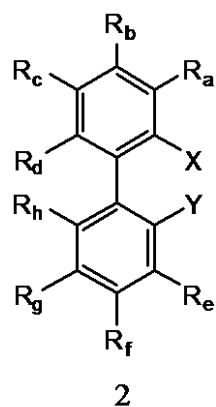
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・mは、0ないし8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

(3) 構造式2：

【化56】



〔式中、

・Xは PR_2 を示し；

・Yは、H、 NR_2 、OR、またはSRを示し；

・Rは、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し

;

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h からなる群から選択される、互いにオルト位の関係にある置換基の一以上の組は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5-7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており;

・ R_{g0} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し;

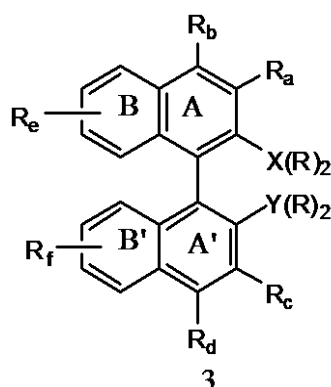
・ m は、0 ないし 8 (これらの数を含む) の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド;

10

(4) 構造式 3:

【化 57】



20

[式中、

・ X は、 NR_2 、 $P(アルキル)_2$ 、 $P(シクロアルキル)_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し;

・ Y は、 H 、アルキル、 NR_2 、 AsR_2 、または OR を示し;

・ X および Y は、同一ではなく;

・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{g0}$ を示し;

30

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{g0}$ を示し;

40

・ ビナフチル核の環 B および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており;

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5-7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、

50

1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

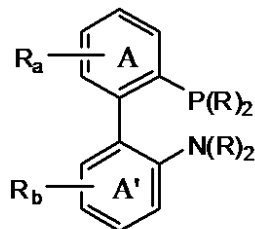
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（5）構造式 4：

【化 5 8】



4

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

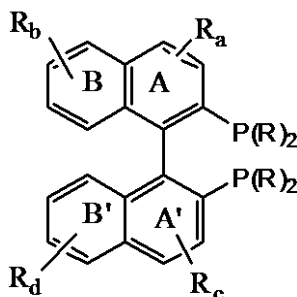
・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

（6）構造式 5：

【化 5 9】



5

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各

々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、

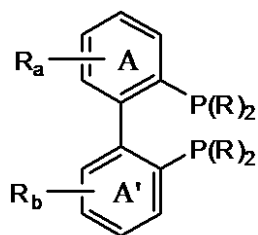
キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり、

但し、 R がシクロアルキルまたはアリールである場合、 R_a 、 R_b 、 R_c 、または R_d の少なくとも一つが存在する、

リガンド；

（7）構造式 6：

【化 60】



6

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A' および A は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり得る、リガンド；

（8）構造式 7：

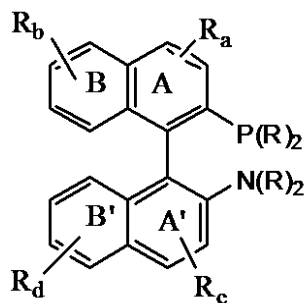
10

20

30

40

【化 6 1】



7

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ $P(R)_2$ は、 $P(アルキル)_2$ 、または $P(シクロアルキル)_2$ を示し；

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；および

(9) N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドおよび 1-メチル-2-ピロリジノン。

【請求項 106】

上記リガンドが、置換されていてもよい 1, 2-ジアミンリガンドである、請求項 105 に記載の方法。

【請求項 107】

上記リガンドが、シス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、エタノールアミン、1, 2-ジアミノエタン、および N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノエタンからなる群から選択される、請求項 105 または 106 に記載の方法。

【請求項 108】

上記リガンドが、N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノエタンである、請求項 105 ないし 107 のいずれかに記載の方法。

【請求項 109】

上記反応の前に、式 1D：

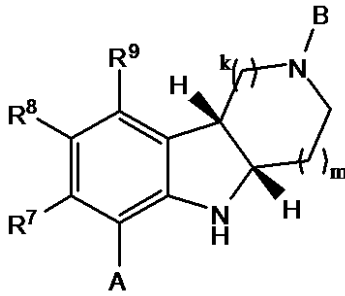
10

20

30

40

【化 6 2】

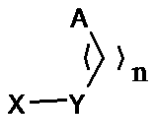


式 1 D

10

の化合物を、(a) 式：

【化 6 3】



の求核性ハロゲン化アルキルおよび (b) 塩基で処理する工程を含む、請求項 9 2 ないし 1 0 8 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1 0】

20

上記求核性ハロゲン化アルキルが 2-クロロアセトアミドである、請求項 1 0 9 に記載の方法。

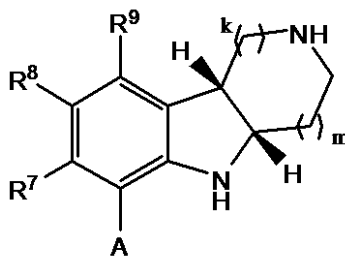
【請求項 1 1 1】

上記塩基がジイソプロピルエチルアミンである、請求項 1 0 9 および 1 1 0 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1 2】

上記反応の前に、式 1 C：

【化 6 4】



式 1 C

30

の化合物を、塩基の存在下、保護剤で保護する工程を含む、請求項 1 0 9 ないし 1 1 1 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1 3】

40

上記保護剤がエチルクロロホルメートである、請求項 1 1 2 に記載の方法。

【請求項 1 1 4】

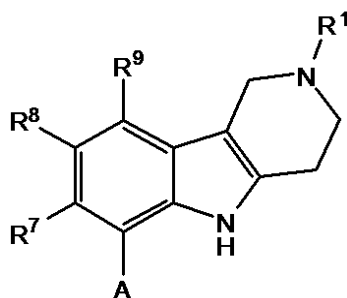
上記塩基がトリエチルアミンである、請求項 1 1 0 または 1 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 1 5】

上記保護反応の前に、

a) 式 1 A：

【化 6 5】

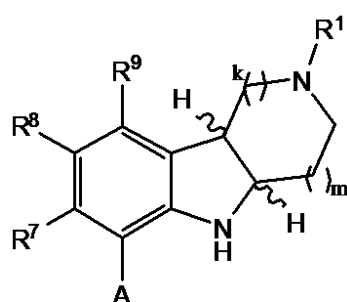


式 1 A

10

の化合物を、式 1 B：

【化 6 6】



式 1 B

20

の化合物に還元する工程；および

b) 上記式 1 B の化合物を、キラル酸を用いて分割する工程

をさらに含む、請求項 1 1 2 ないし 1 1 4 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1 6】

上記還元工程が、

a) シランおよび酸；

b) ナトリウムシアノボロハイドライドおよび酸；

c) 亜鉛および酸；

d) ナトリウムおよび液体アンモニア；

e) エタノール中のナトリウム；

f) ボランートリエチルアミン；および

g) 水素、およびニッケル、パラジウム炭、ホウ化ニッケル、白金金属、酸化白金、酸化ロジウム、酸化ルテニウムおよび酸化亜鉛からなる群から選択される金属触媒

からなる群から選択される還元剤を使用することを含む、請求項 1 1 5 に記載の方法。

【請求項 1 1 7】

上記還元工程がトリエチルシランおよび酸を使用することを含む、請求項 1 1 5 および 1 1 6 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1 8】

上記酸がトリフルオロ酢酸である、請求項 1 1 7 に記載の方法。

【請求項 1 1 9】

上記キラル酸が、置換されていてもよい酒石酸およびマンデル酸からなる群から選択される、請求項 1 1 5 ないし 1 1 8 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 2 0】

上記キラル酸がマンデル酸である、請求項 1 1 5 ないし 1 1 9 のいずれかに記載の方法

。

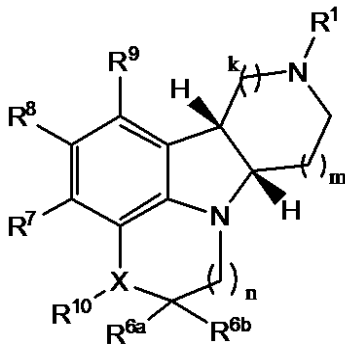
【請求項 1 2 1】

30

40

50

【化 6 7】



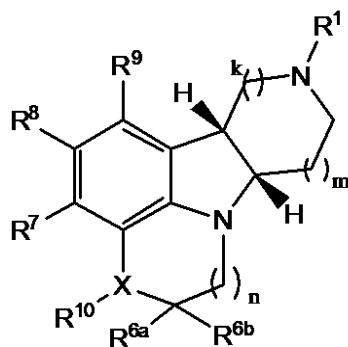
10

20

30

式 1 J :

【化 6 8】



式 1 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

(v) X は、N、S または O であり；および

(vi) R^{10} は、X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、X が $-O-$ または $-S-$ である場合、存在せず、

(vii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および

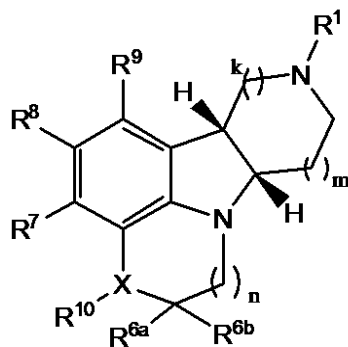
(viii) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。〕

の化合物の製造方法であって、請求項 25 ないし 29 のいずれかに記載の方法を含む、方法。

【請求項 124】

式 1 J：

【化 6 9】



式 1 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

10

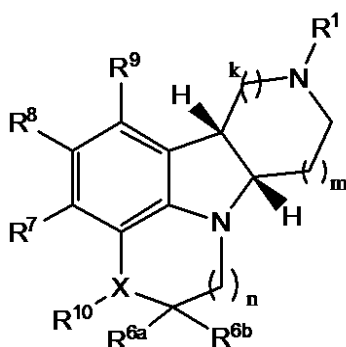
20

30

40

50

【化 7 0】



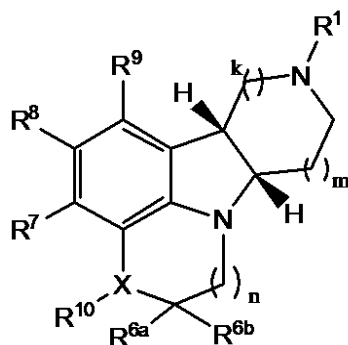
式 1 J

の化合物の製造方法であって、請求項 47 ないし 53 のいずれかに記載の方法を含む、方法。

【請求項 1 2 6】

式 1 J :

【化 7 1】



式 1 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

(v) X は、N、S または O であり；および

(v i) R^{10} は、X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、X が $-O-$ または $-S-$ である場合、存在せず、

(v i i) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および

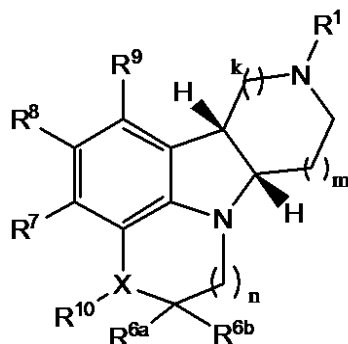
(v i i i) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。〕

の化合物の製造方法であって、請求項 5 9 ないし 6 8 のいずれかに記載の方法を含む、方法。

【請求項 1 2 7】

式 1 J :

【化 7 2】



式 1 J

〔式中、

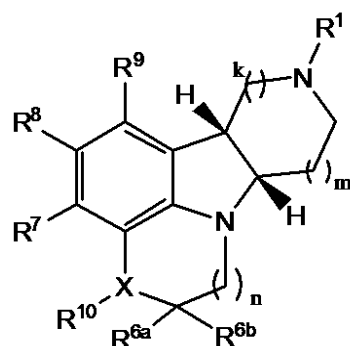
- (i) k は、1 または 2 であり；
 (ii) m は、0、1 または 2 であり；
 (iii) n は、1、2 または 3 であり；
 (iv) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (v) X は、N、S または O であり；および
 (vi) R^{10} は、 X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、 X が $-O-$ または $-S-$ である場合、存在せず、
 (vii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および
 (viii) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。]

の化合物の製造方法であって、請求項 76 ないし 79 のいずれかに記載の方法を含む、方法。

【請求項 128】

式 1 J：

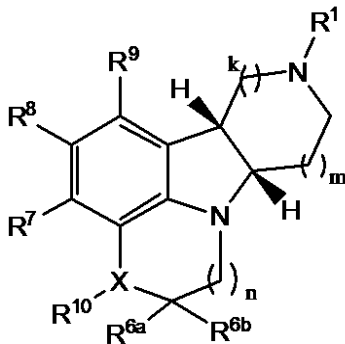
【化 73】



式 1 J

- [式中、
 (i) k は、1 または 2 であり；
 (ii) m は、0、1 または 2 であり；
 (iii) n は、1、2 または 3 であり；
 (iv) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (v) X は、N、S または O であり；および
 (vi) R^{10} は、 X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、 X が $-O-$ または $-S-$ である場合、存在せず、
 (vii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および
 (viii) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。]

【化 7 4】



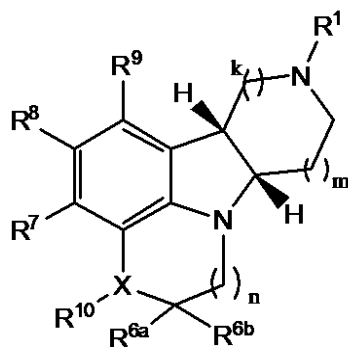
10

20

30

式 1 J :

【化 7 5】



式 1 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

(v) X は、N、S または O であり；および

(vi) R^{10} は、X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、X が $-O-$ または $-S-$ である場合、存在せず、

(vii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および

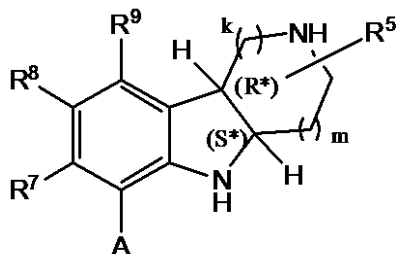
(viii) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル、アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。〕

の化合物の製造方法であって、請求項 86 ないし 87 のいずれかに記載の方法を含む、方法。

【請求項 131】

式 2 C：

【化 7 6】



式 2 C

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) A は、Cl、Br、F または I であり；

(iv) R^5 は、H または $C_1 - C_4$ アルキルであり；

(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ ア

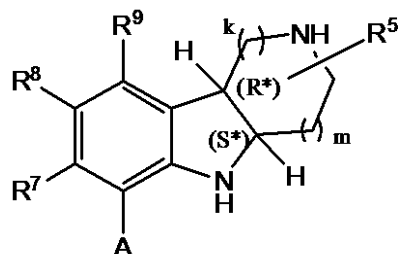
ルキル、 C_3-C_{10} シクロアルキル、 C_3-C_{10} ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、 C_1-C_6 アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C_1-C_6 アルキル、アリール、アリール C_1-C_6 アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C_1-C_6 アルキルである。
]

の化合物。

【請求項 1 3 2】

本明細書中に記載の遊離形または塩形の式 2 C：

【化 7 7】

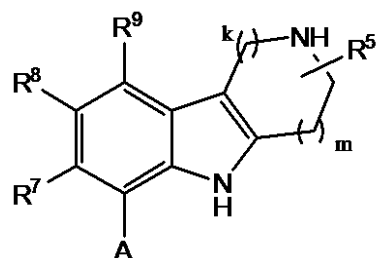


10

式 2 C

の化合物の製造方法であって、式 2 A：

【化 7 8】

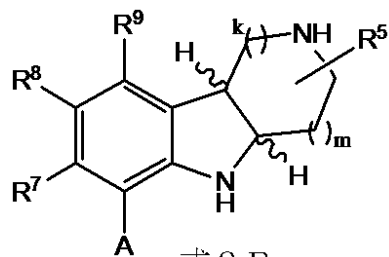


式 2 A

20

の化合物を、式 2 B：

【化 7 9】



式 2 B

30

の化合物に還元する工程；および

キラル酸分割またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、方法。

【請求項 1 3 3】

還元工程が、トリエチルシランおよび酸を使用することを含む、請求項 1 3 2 に記載の方法。

【請求項 1 3 4】

エナンチオマーの分離工程がキラル酸を使用することを含む、請求項 1 3 2 または 1 3 3 に記載の方法。

40

50

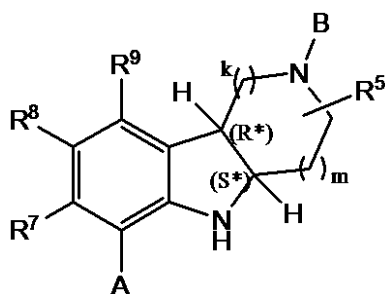
【請求項 1 3 5】

上記キラル酸が S-マンデル酸である、請求項 1 3 4 に記載の方法。

【請求項 1 3 6】

式 2 D :

【化 8 0】



式 2 D

〔式中、

k は、1 または 2 であり；

m は、0、1 または 2 であり；

A は、C l、B r、F または I であり；

B は保護基であり；

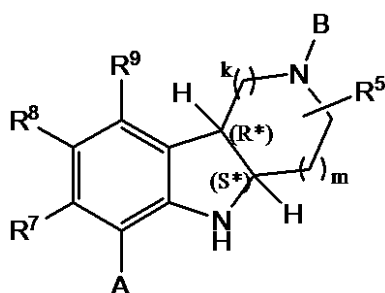
R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルである。〕
の化合物。

【請求項 1 3 7】

上記の遊離形または塩形の式 2 D :

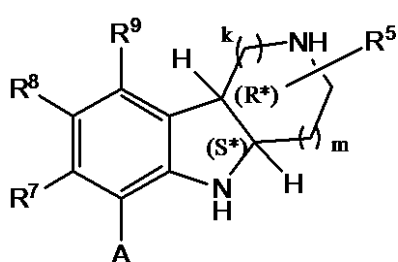
【化 8 1】



式 2 D

の化合物の製造方法であって、式 2 C :

【化 8 2】



式 2 C

の化合物のピペリジノーアミンを、塩基の存在下、保護剤で保護する工程を含む、方法。

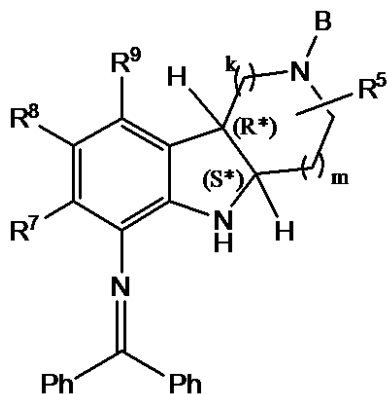
【請求項 1 3 8】

保護剤がエチルクロロホルメートである、請求項 1 3 7 に記載の方法。

【請求項 1 3 9】

式 2 E' :

【化 8 3】



式 2 E'

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) B は保護基であり

(iv) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

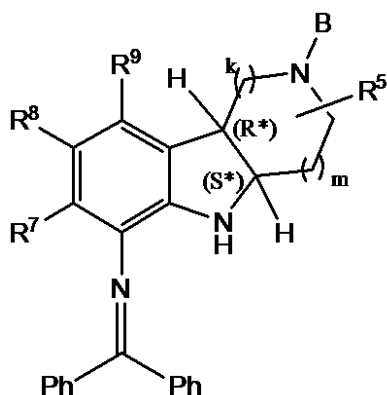
(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルである。〕

の化合物。

【請求項 1 4 0】

上記式 2 E' :

【化 8 4】



式 2 E'

の化合物の製造方法であって、式 2 D の化合物を、(a) ベンゾフェノンイミン；(b) 周期表第 8 - 11 族から選択される遷移金属触媒；(c) 塩基；および (d) 請求項 3 0 に記載のリガンドからなる群から選択されるリガンドで処理する工程を含む、方法。

【請求項 1 4 1】

式 2 E :

10

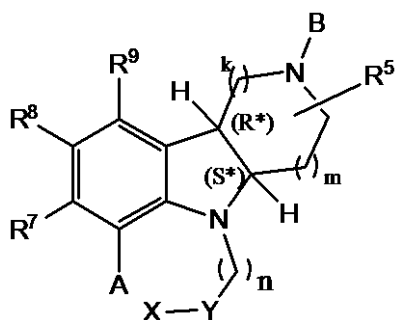
20

30

40

50

【化 8 5】



式 2 E

10

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) A は、C l、B r、F または I であり；

(v) B は保護基であり；

(v i) R ⁵ は、H または C ₁ - C ₄ アルキルであり；

(v i i) R ⁷、R ⁸ および R ⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C ₁ - C ₆ アルキル、C ₃ - C ₁₀ シクロアルキル、C ₃ - C ₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C ₁ - C ₆ アルキル、アリール、アリール C ₁ - C ₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C ₁ - C ₆ アルキルであり；および
(v i i i) X - Y - は、H O - C H ₂ -、H S - C H ₂ -、H (R ') N - C H ₂ - または H (R ') N - C (O) - 〔式中、R ' は、H または C ₁ - C ₄ アルキルである。〕である。〕

20

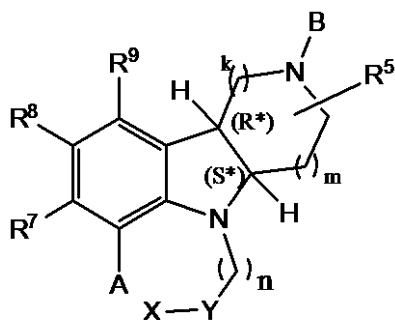
の化合物。

【請求項 1 4 2】

上記の遊離形または塩形の式 2 E：

【化 8 6】

30

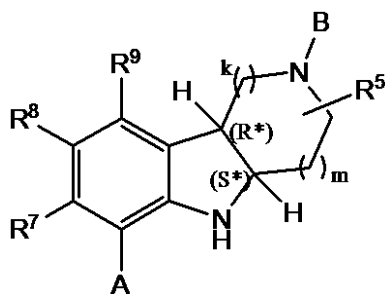


式 2 E

40

の化合物の製造方法であって、式 2 D：

【化 8 7】

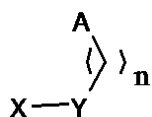


式 2 D

10

の化合物を、(a) 一般式：

【化 8 8】



〔式中、

(i) A は、Cl、F、Br または I であり；

(ii) X-Y は、 $-H'OCH_2-$ 、 $-HSCCH_2-$ 、 $-H(R')N-CH_2-$ または $-H(R')N-C(O)-$ 〔式中、R' は、H または C_{1-4} アルキルである。〕であり；

20

(iii) n は、1、2 または 3 である。〕

の求核性ハロゲン化アルキル；および

(b) 塩基

を用いて N-アルキル化する工程を含む、方法。

【請求項 1 4 3】

上記求核性ハロゲン化アルキルが 2-クロロアセトアミドである、請求項 1 4 2 に記載の方法。

【請求項 1 4 4】

30

上記求核性ハロゲン化アルキルが 2-クロロアセトアミドであり、および上記塩基がイソプロピルエチルアミンである、請求項 1 4 2 または 1 4 3 に記載の方法。

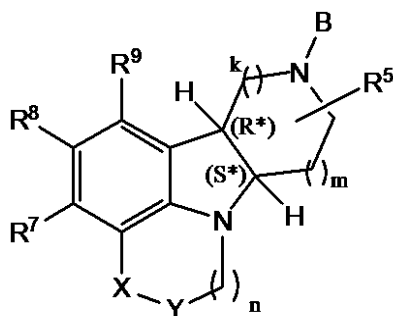
【請求項 1 4 5】

ヨウ化カリウムをさらに含む、請求項 1 4 2、1 4 3 または 1 4 4 に記載の方法。

【請求項 1 4 6】

式 2 F'：

【化 8 9】



式 2 F'，

40

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

50

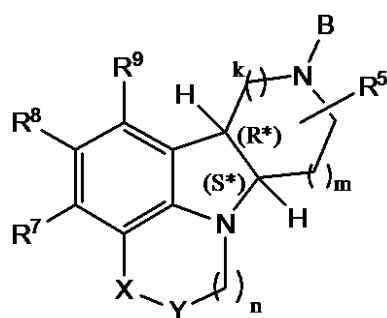
- (i i) mは、0、1または2であり；
 (i i i) nは、1、2または3であり；
 (i v) Bは保護基であり；
 (v) R⁵は、HまたはC₁－C₄アルキルであり；
 (v i) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁－C₆アルキル、C₃－C₁₀シクロアルキル、C₃－C₁₀ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁－C₆アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁－C₆アルキル、アリール、アリールC₁－C₆アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールC₁－C₆アルキルであり；および
 (v i i) $-X-Y-$ は、 $-(R')N-C(O)-$ 〔式中、R'は、HまたはC₁－C₄アルキルである。〕である。〕
 の化合物。

10

【請求項147】

式2F：

【化90】



20

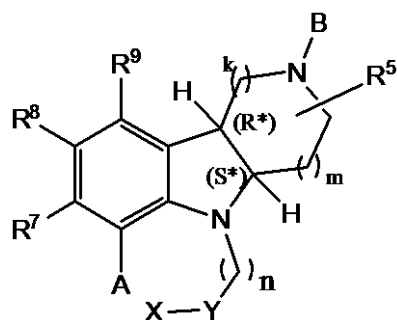
式2F

- 〔式中、
 (i) kは、1または2であり；
 (i i) mは、0、1または2であり；
 (i i i) nは、1、2または3であり；
 (i v) Bは保護基であり；
 (v) R⁵は、HまたはC₁－C₄アルキルであり；
 (v i) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁－C₆アルキル、C₃－C₁₀シクロアルキル、C₃－C₁₀ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁－C₆アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁－C₆アルキル、アリール、アリールC₁－C₆アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールC₁－C₆アルキルであり；および
 (v i i) $-X-Y-$ は、 $-OCH_2-$ 、 $-SCH_2-$ 、 $-(R')N-CH_2-$ または $-(R')N-C(O)-$ 〔式中、R'は、HまたはC₁－C₄アルキルである。〕である。〕
 の化合物の製造方法であって、上記式2E：

30

40

【化 9 1】



式 2 E

10

の化合物を、

- (a) 周期表第 8 - 11 族からなる群から選択される遷移金属触媒；および
(b) 塩基

(b) 塩基

で処理する工程を含む、方法。

【請求項 148】

遷移金属触媒が銅触媒である、請求項147に記載の方法。

【請求項 149】

遷移金属触媒がCuIである、請求項147または148に記載の方法。

20

【請求項 150】

遷移金属触媒がCuIであり、および塩基が炭酸カリウムである、請求項147、148または149に記載の方法。

【請求項 1 5 1】

遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドを添加する工程をさらに含む、請求項147ないし150のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 5 2】

上記リガンドがアミンリガンドである、請求項 151 に記載の方法。

【請求項 1 5 3】

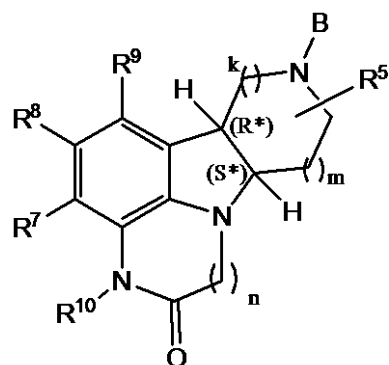
上記アミンリガンドがN, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノエタンである、請求項151または152に記載の方法。

30

【請求項 154】

式 2 G :

【化 9 2】



式 2 G

40

〔式中、

- (i) k は、1 または 2 であり；
 (ii) m は、0、1 または 2 であり；

(i i) m は、 0、 1 または 2 であり；

50

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；
 (i v) B は保護基であり；
 (v) R^5 は、H または $C_1 - C_4$ アルキルであり；
 (v i) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_3 - C_{10}$ シクロアルキル、 $C_3 - C_{10}$ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、 $C_1 - C_6$ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ $C_1 - C_6$ アルキル、アリール、アリール $C_1 - C_6$ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール $C_1 - C_6$ アルキルであり；
 および
 (v i i) R^{10} は、H または $C_1 - 4$ アルキルである。]

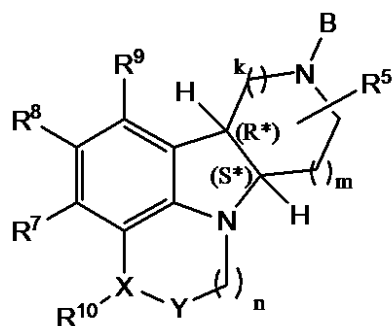
の化合物。

10

【請求項 155】

遊離形または塩形の式 2 G：

【化 93】



式 2 G

20

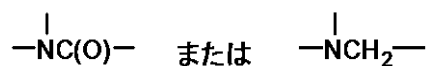
[式中、

(i) k は、1 または 2 であり；
 (i i) m は、0、1 または 2 であり；
 (i i i) n は、1、2 または 3 であり；
 (i v) B は保護基であり；
 (v) R^5 は、H または $C_1 - C_4$ アルキルであり；
 (v i) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_3 - C_{10}$ シクロアルキル、 $C_3 - C_{10}$ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、 $C_1 - C_6$ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ $C_1 - C_6$ アルキル、アリール、アリール $C_1 - C_6$ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール $C_1 - C_6$ アルキルであり；

30

(v i i) X - Y は、

【化 94】

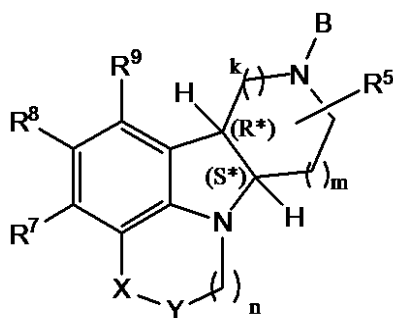


であり；および

40

(v i i i) R^{10} は $C_1 - 4$ アルキルである。]
 の化合物の製造方法であって、式 2 F'：

【化 9 5】



式 2 F'

10

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護基であり；

(i x) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；
および

20

(v i) - X - Y - は、- (R') N - C H₂ - または - (R') N - C (O) - [式中、R' は H である。] である。]

の化合物を N - アルキル化する工程を含む、方法。

【請求項 1 5 6】

請求項 1 5 5 に記載の方法。

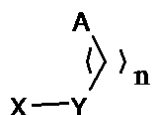
【請求項 1 5 7】

上記式 2 G の化合物の製造方法であって、

30

c) 上記の遊離形または塩形の式 2 D の化合物を、溶媒（例えば、ジオキサン）中、(i) 上記一般式：

【化 9 6】



の求核性ハロゲン化アルキル、(i i) 塩基および (i i i) ヨウ化カリウムで処理する工程；

d) (i) 周期表第 8 - 11 族からなる群から選択される遷移金属触媒；(i i) 塩基；および (i i i) 所望により、遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドを添加する工程

40

を含む、方法。

【請求項 1 5 8】

工程 (a) の求核性ハロゲン化アルキルが N - メチルクロロアセトアミドであり、工程 (a) の塩基がジイソプロピルエチルアミンである、請求項 1 5 7 に記載の方法。

【請求項 1 5 9】

工程 (b) の遷移金属触媒が Cu I であり；工程 (b) の塩基が炭酸カリウムである、請求項 1 5 7 または 1 5 8 に記載の方法。

【請求項 1 6 0】

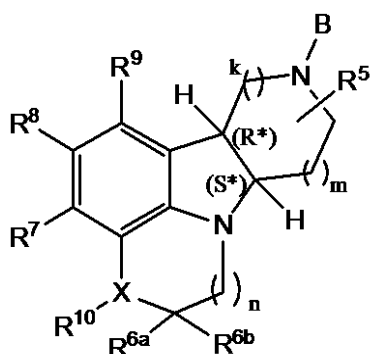
50

遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドがN, N'-ジメチルエチレンジアミンである、請求項157、158または159に記載の方法。

【請求項161】

式2H：

【化97】



式2H

〔式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

(iv) Bは保護基であり；

(v) R⁵は、HまたはC₁ - C₄ アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁ - C₆ アルキル、アリール、アリールC₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールC₁ - C₆ アルキルであり；

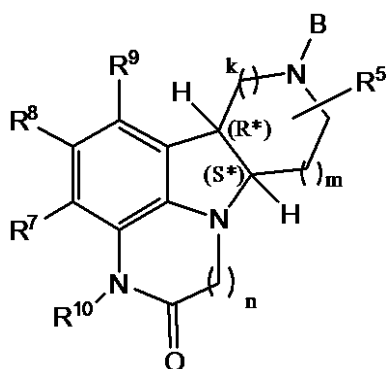
(vii) XはNであり；および

(viii) R¹⁰は、HまたはC₁ - C₄ アルキルであり；および

(ix) R^{6a}およびR^{6b}は、独立して、Hからなる群から選択される。〕

の化合物の製造方法であって、本明細書中に記載の遊離形または塩形の式2G'：

【化98】



式2G'

の化合物のケトンをメチレンに還元する工程を含む、方法。

【請求項162】

還元工程がボラン-THFの使用を通じて達成され得る、請求項161に記載の方法。

【請求項163】

式2I：

10

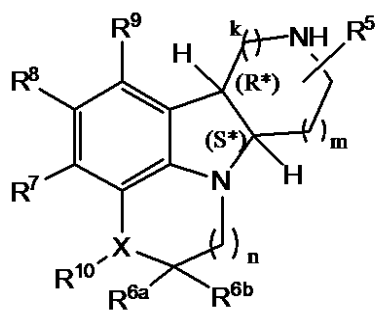
20

30

40

50

【化 9 9】



式 2 I

10

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；

20

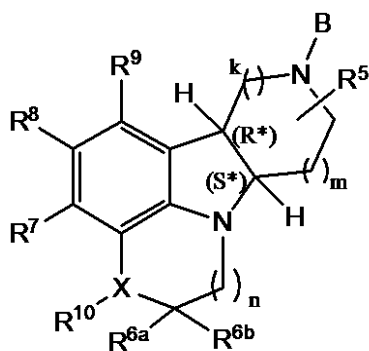
(v i) X は、N、S または O であり；

(v i i) R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹⁰ は、X が O または S である場合、存在せず；および

(v i i i) R^{6a} および R^{6b} は H である。〕

の化合物の製造方法であって、上記式 2 H：

【化 1 0 0】



式 2 H

30

の化合物を脱保護する工程を含む、方法。

【請求項 1 6 4】

40

脱保護工程が塩基または酸を使用することを含む、請求項 1 6 3 に記載の方法。

【請求項 1 6 5】

脱保護工程が水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウムを使用することを含む、請求項 1 6 3 または 1 6 4 に記載の方法。

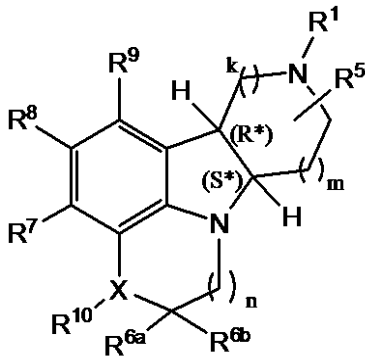
【請求項 1 6 6】

脱保護工程が塩酸を使用することを含む、請求項 1 6 3 または 1 6 4 に記載の方法。

【請求項 1 6 7】

式 2 J：

【化 1 0 1】



式 2 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) X は、N、S または O であり；

(v) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；

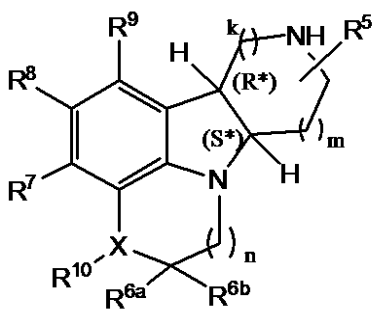
(vii) R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹⁰ は、X が O または S である場合、存在せず；

(viii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および

(ix) R¹ は、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル（例えば、ベンジル）、ヘテロアリール、ヘテロアリール C₁ - C₆ アルキル、アリールオキシ C₁ - C₆ アルキル（例えば、4 - (4 - フルオロフェニル) - 4 - オキソブチル）、アリールオキシ C₁ - C₆ アルキル（例えば、3 - (4 - フルオロフェノキシ) プロピル）、ヘテロアリールオキシ C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールオキシ C₁ - C₆ アルキル、アリールスルフィニル C₁ - C₆ アルキルまたはヘテロアリールスルフィニル C₁ - C₆ アルキルである。〕

の化合物の製造方法であって、上記式 2 I：

【化 1 0 2】



式 2 I

の化合物を、(a) 一般式：

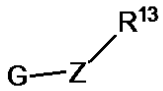
10

20

30

40

【化 1 0 3】



〔式中、

(i) Z は $-\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{O}-$ 、または $\text{S}(\text{O})_2-$ であり；(ii) R^{13} は、置換されていてもよいアリール、アリール C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルキル、ヘテロアリール、またはヘテロアリール C_1-C_6 アルキルであり；および(iii) G は、ハロゲン化 C_1-C_8 アルキル（例えば、塩化プロピル）である。〕

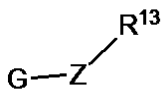
の化合物；および

(b) 塩基を用いて N-アルキル化する工程を含む、方法。

【請求項 1 6 8】

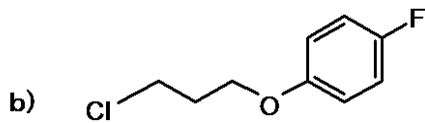
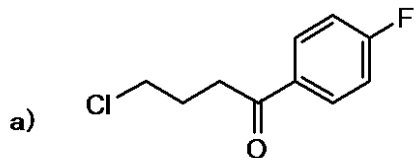
一般式：

【化 1 0 4】



の化合物が、

【化 1 0 5】

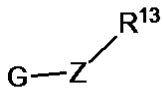


からなる群から選択される、請求項 1 6 7 に記載の方法。

【請求項 1 6 9】

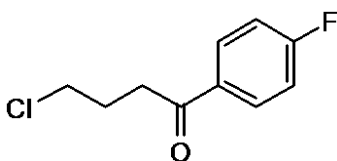
一般式：

【化 1 0 6】



の化合物が

【化 1 0 7】



である、請求項 1 6 7 または 1 6 8 に記載の方法。

【請求項 1 7 0】

上記式 1 J または 2 J：

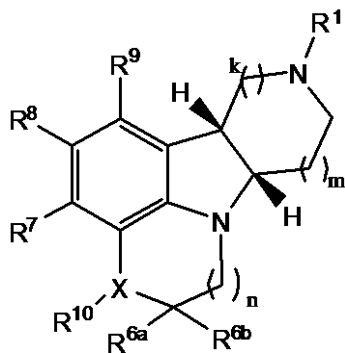
10

20

30

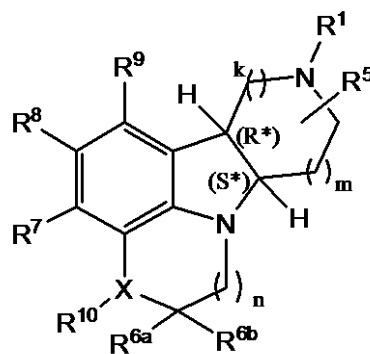
40

【化 108】



式 1 J

または



式 2 J

10

の化合物の薬学的に許容される塩の製造方法であって、式 1 J または 2 J の化合物の遊離塩基を、酸と反応させる工程を含む、方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願

本願は、2007年3月12日に提出された米国仮出願第60/906,473号（その内容は、全体として引用により本明細書中に包含される）からの優先権を主張する。

20

【0002】

発明の分野

本発明は、置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの製造方法、それらの製造に有用な中間体、およびそのような中間体の製造方法に関する。

【背景技術】

【0003】

発明の背景

置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンは、肥満、不安、鬱病、精神病、統合失調症、睡眠障害、性的障害、偏頭痛、頭痛に関連した疾患、社会恐怖症、および胃腸管運動の機能不全のような消化器障害を含む、中枢神経系障害の処置における、5-HT₂受容体（特に5-HT_{2A}および5-HT_{2C}受容体）のアゴニストまたはアンタゴニストとして有用である。

30

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

エナンチオマー的に純粋な置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの伝統的な製造方法は、適当に置換された環式ケトン（例えば、ペリジンを4-オン）を用いるアリールヒドラジン（例えば、ジヒドロキノキサリン-1-(2H)-アミン、2H-ベンゾ[1,4]オキサジン-4(3H)-アミンまたは2H-ベンゾ[1,4]チアジン-4(3H)-アミン）のFischerインドール環化によって、四環インドール化合物（例えば、1,3,7,8,9,10-ヘキサヒドロ-1H-ピロロ[3',4':4,5]-ピロロ[1,2,3-de]キノキサリン）を得ることを含む。次いで、このインドール核を還元して、シスまたはトランス四環ジヒドロインドール（すなわち、シスまたはトランス四環インドリン）生成物を得る。該生成物は、エナンチオマー的に純粋な生成物を得るために、キラルカラムクロマトグラフィーのような徹底的な精製方法を必要とする。この方法は全体として非効率である。なぜなら、ラセミ生成物を製造するために過剰の反応剤および反応中間体が必要とされ、このようなラセミ生成物を最終工程で精製すると、せいぜい25-50%の収率しか与えないからである。したがって、エナンチオマー的に純粋な置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンを製造するための、より効率的な方

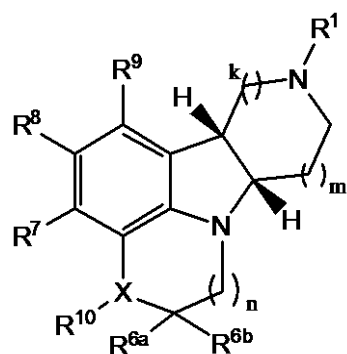
40

50

【 0 0 0 5 】

本発明は、遊離形または薬学的に許容される塩形の置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンの製造方法、該製造方法に使用される中間体、例えば、エナンチオマー的に純粋な 2, 3, 4, 4 a, 5, 9 b-ヘキサヒドロ-1 H-ピリド [4, 3-b] インドール系中間体、および該中間体の製造方法を提供する。そして、該置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンは、本発明中に開示される。

本発明により製造される置換ヘテロ環縮合ガンマーカルボリンおよびそれらの薬学的に許容される塩は、式 1 J :



【 0 0 0 7 】

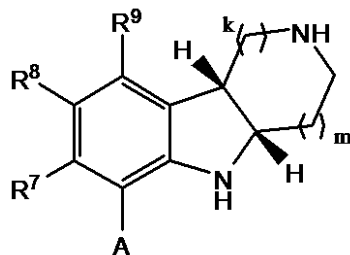
本発明の化合物並びに R^1 、 R^{6a} 、 R^{6b} 、 R^7 、 R^8 、 R^9 、 R^{10} 、 X 、 k 、 m および n の例は、米国特許第6,552,017号；同第6,548,493号；同第6,713,471号；および同第6,849,619号、米国再発行特許第39,680号および同第38,679号、並びに米国出願第10/787,941号および同第10/786,935号（各々の内容は全て、引用により本明細書中に包含される）に記載されている。これらの化合物は、肥満、不安、鬱病、精神病、統合失調症、睡眠障害、性的障害、偏頭痛、頭痛に関連した疾患、社会恐怖症、および胃腸管運動の機能不全のような消化器障害を含む、中枢神経系障害の処置に使用される5-HT₂受容体のアゴニストおよびアンタゴニストとして有用であることが見出されている。

したがって、本発明は、下記式 1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F'、および 1 G' で示される、実質的にエナンチオマー的に純粋なシス-ジヒドロインドール（またはインドリン）系化合物、例えば、それらの他の全ての立体異性体に対して、少なくとも 70% の、好ましくは 80% の、より好ましくは少なくとも 90% の、非常に好ましくは 95% を超える、遊離形または薬学的に許容される塩形の下記式（例えば、1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F'、および 1 G'）のシス化合物を提供する。これらは、例えば、式 1 J の化合物の製造用中間体として有用である。

【 0 0 0 9 】

1. 1 : 式 1 C の化合物 :

【化 2】



式 1 C

10

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) A は、C l、B r、F または I であり；

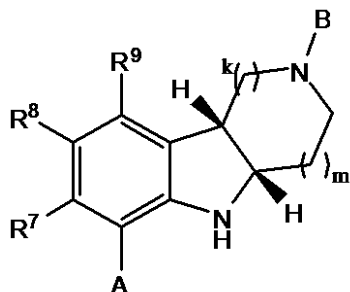
(i v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

【 0 0 1 0 】

1. 2 : 式 1 D の化合物：

20

【化 3】



式 1 D

30

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) A は、C l、B r、F または I であり；

(i v) B は保護基であり；

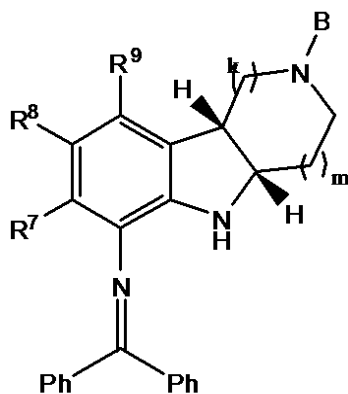
(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

40

【 0 0 1 1 】

1. 3 : 式 1 E ' の化合物：

【化 4】



10

式 1 E'

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) B は保護基であり；

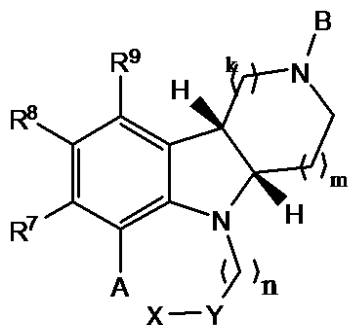
(i v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

20

【 0 0 1 2 】

1. 4 : 式 1 E の化合物：

【化 5】



30

式 1 E

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) A は、C l、B r、F または I であり；

(v) B は保護基であり；

(v i) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(v i i) X - Y - は、H O - C H₂ -、H S - C H₂ -、H (R ') N - C H₂ - または H (R ') N - C (O) - [式中、R ' は、H または C₁ - C₄ アルキルである。] であ

40

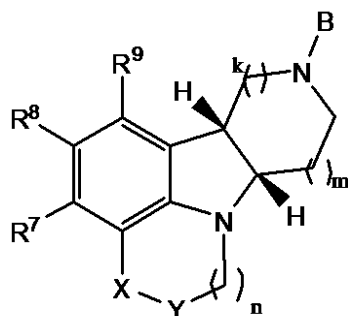
50

る。]

【0013】

1. 5: 式1F'の化合物

【化6】



10

式1F'

[式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

20

(iv) Bは保護基であり；

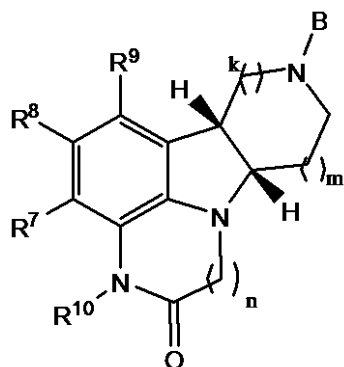
(v) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(vi) -X-Y-は、-(R')N-C(O)-[式中、R'は、HまたはC₁ - 4アルキルである。]である。]

【0014】

1. 6: 式1G'の化合物：

【化7】



30

式1G'

[式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

(iv) Bは保護基であり；

(v) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリ

50

ールまたはヘテロアリーールアルキルであり；および
 (v i) R^{10} は C_{1-4} アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。]

【0015】

さらに、本発明は、下記式の化合物を提供する：

2. 1. 式中、 R^{10} が、 C_{1-4} アルキル、アルケニルまたはアルキニルである、式 1 G'。
2. 2. 式中、 R^{10} がメチルである、式 1 G'。
2. 3. 式中、 $-X-Y-$ が、 $-(R')N-C(O)-$ [式中、 R' は、H または C_{1-4} アルキルである。] である、式 1 F' '。
2. 4. 式中、 n が、1、2 または 3 である、式 1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 3 のいずれか。 10
2. 5. 式中、 n が 1 である、式 1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 3 のいずれか。
2. 6. 式中、 $X-Y-$ が、 $HO-CH_2-$ 、 $HS-CH_2-$ 、 $H(R')N-CH_2-$ または $H(R')N-C(O)-$ であり、および R' が、H または C_{1-4} アルキルである、式 1 E。
2. 7. 式中、 $X-Y-$ が、 $H(R')N-CH_2-$ であり、および R' が、H または C_{1-4} アルキルである、式 1 E。
2. 8. 式中、 B が保護基である、式 1 D、1 E、1 E'、1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 7 のいずれか。
2. 9. 式中、 B が一般式： $-P-Z$ [式中、 P は、 $-C(O)-$ 、 $-C(O)O-$ 、または $-S(O)_2-$ であり、および Z は、アルキルまたはアリーールアルキルである。] を有する、式 1 D、1 E、1 E'、1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 7 のいずれか。 20
2. 10. 式中、 B が $-C(O)O$ アルキルである、式 1 D、1 E、1 E'、1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 7 のいずれか。
2. 11. 式中、 B が、 $-C(O)OEt$ または $-C(O)OiPr$ である、式 1 D、1 E、1 E'、1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 7 のいずれか。
2. 12. 式中、 A が、 Cl 、 Br 、 F または I である、式 1 C、1 D または 2. 8-2. 11 のいずれか。
2. 13. 式中、 A が Cl である、式 1 C、1 D または 2. 8-2. 11 のいずれか。
2. 14. 式中、 R^7 、 R^8 および R^9 が、独立して、H または置換されていてもよい C_{1-6} アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリーール、アリーールアルキル、ヘテロアリーールまたはヘテロアリーールアルキルである、式 1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F' '、1 G' または 2. 1-2. 13 のいずれか。 30
2. 15. 式中、 R^7 、 R^8 、および R^9 が H である、式 1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F'、1 G' または 2. 1-2. 13 のいずれか。
2. 16. 式中、 k および m が、独立して、0、1、2 または 3 である、式 1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F'、1 G' または 2. 1-2. 15 のいずれか。
2. 17. 式中、 k および m が 1 である、式 1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F'、1 G' または 2. 1-2. 15 のいずれか。 40
2. 18. 式中、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシおよびハロアルキルが、独立して、1-6 個の炭素原子を含む、上記式のいずれか。
2. 19. 式中、アリーールアルキルおよびヘテロアリーールアルキルのアルキルが、独立して、1-6 個の炭素原子である、上記式のいずれか。
2. 20. 式中、シクロアルキルおよびヘテロシクロアルキルが、独立して、3-10 個の炭素原子である、上記式のいずれか。
2. 21. 該化合物が、それらの他の全ての立体異性体に対して、少なくとも 70% の、好ましくは 80% の、より好ましくは少なくとも 90% の、非常に好ましくは 95% を超える、遊離形または薬学的に許容される塩形の上記式（例えば、1 C、1 D、1 E、1 E'、1 F' ' および 1 G'）のシス化合物である、上記式のいずれか。 50

【0016】

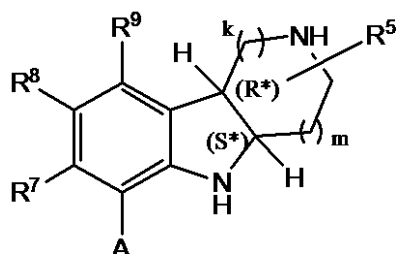
さらに、本発明は、下記式 2 C、2 D、2 E、2 E'、2 F' および 2 G' で示される、実質的に光学的に純粋なシスージヒドロインドール（またはインドリン）系化合物、例えば、それらの全てのトランス異性体に対して、少なくとも 70% の、好ましくは 80% の、より好ましくは少なくとも 90% の、非常に好ましくは 95% を超える、遊離形または薬学的に許容される塩形のシス異性体を提供する。これらは、例えば、式 1 J の化合物の製造用中間体として有用である。

【0017】

1. 7: 式 2 C の化合物:

【化 8】

10



式 2 C

〔式中、

20

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) A は、Cl、Br、F または I であり；

(iv) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

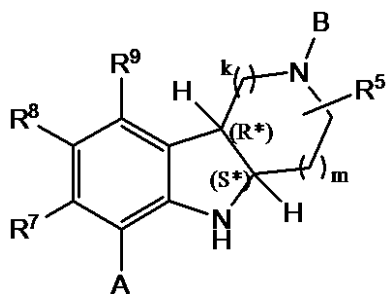
(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルである。
〕

【0018】

30

1. 8: 式 2 D の化合物:

【化 9】



式 2 D

〔式中、

40

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) A は、Cl、Br、F または I であり；

(iv) B は保護基であり；

(v) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキ

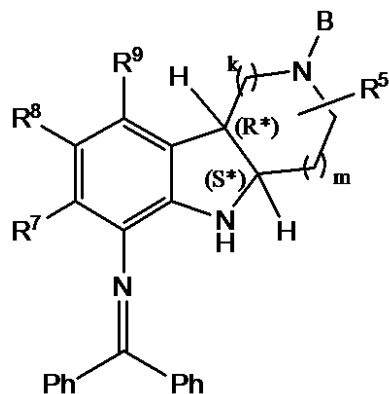
50

シ、 C_1-C_6 アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C_1-C_6 アルキル、アリール、アリー
ル C_1-C_6 アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C_1-C_6 アルキルである
。]

【0019】

1. 9: 式 2 E' の化合物:

【化 10】



式 2 E'

[式中、

(i) k は、1 または 2 であり;

(ii) m は、0、1 または 2 であり;

(iii) B は保護基であり

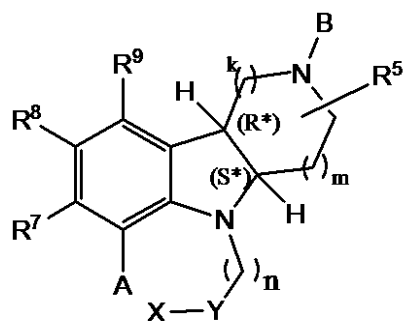
(iv) R⁵ は、H または C_1-C_4 アルキルであり;

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C_1-C_6 アルキル、 C_3-C_{10} シクロアルキル、 C_3-C_{10} ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C_1-C_6 アルキル、アリール、アリール C_1-C_6 アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C_1-C_6 アルキルである。]

【0020】

1. 10: 式 2 E の化合物:

【化 11】



式 2 E

[式中、

(i) k は、1 または 2 であり;

(ii) m は、0、1 または 2 であり;

(iii) n は、1、2 または 3 であり;

(iv) A は、Cl、Br、F または I であり;

(v) B は保護基であり;

(vi) R⁵ は、H または C_1-C_4 アルキルであり;

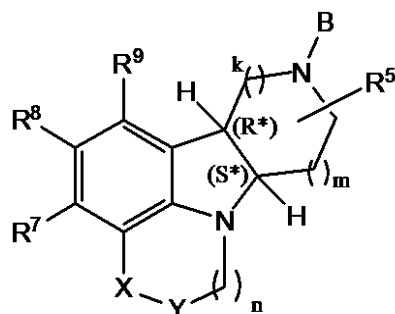
(vii) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C_1-C

₆ アルキル、C₃－C₁₀ シクロアルキル、C₃－C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁－C₆ アルキル、アリール、アリール C₁－C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁－C₆ アルキルであり；および (v i i i) X－Y－は、HO－CH₂－、HS－CH₂－、H(R')N－CH₂－または H(R')N－C(O)－〔式中、R' は、H または C₁－C₄ アルキルである。〕である。〕

【0021】

1. 11： 式 2 F' の化合物

【化 1 2】



式 2 F' ,

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護基であり；

(v) R⁵ は、H または C₁－C₄ アルキルであり；

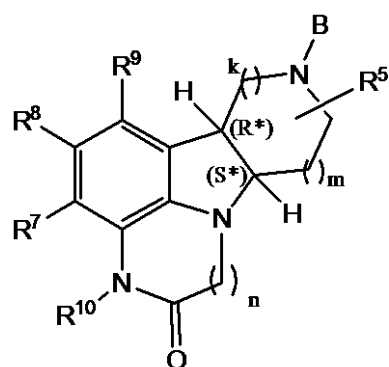
(v i) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁－C₆ アルキル、C₃－C₁₀ シクロアルキル、C₃－C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁－C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁－C₆ アルキル、アリール、アリール C₁－C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁－C₆ アルキルであり；および

(v i i) －X－Y－は、－(R')N－C(O)－〔式中、R' は、H または C₁－C₄ アルキルである。〕である。〕

【0022】

1. 12： 式 2 G の化合物：

【化 1 3】



式 2 G

〔式中、

- (i) kは、1または2であり；
 (ii) mは、0、1または2であり；
 (iii) nは、1、2または3であり；
 (iv) Bは保護基であり；
 (v) R⁵は、HまたはC₁ - C₄ アルキルであり；
 (vi) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁ - C₆ アルキル、アリール、アリールC₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールC₁ - C₆ アルキルであり；
 および
 (vii) R¹⁰は、HまたはC₁ - C₄ アルキルである。]

10

【0023】

さらに、本発明は、遊離形または塩形の下記式の化合物を提供する：

2. 22. 式中、R¹⁰が、HまたはC₁ - C₄ アルキルである、式2G；
 2. 23. 式中、R¹⁰がHである、式2Gまたは2. 22；
 2. 24. 式中、R¹⁰がメチルである、式2Gまたは2. 22；
 2. 25. 式中、-X-Y-が、-(R')N-C(O)-[式中、R'は、HまたはC₁ - C₄ アルキルである。]である、式2F'；
 2. 26. 式中、-X-Y-が、-(R')N-C(O)-[式中、R'は、Hまたはメチルである。]である、式2F'または2. 25；
 2. 27. 式中、X-Y-が、HO-CH₂ -、HS-CH₂ -、H(R')N-CH₂ -またはH(R')N-C(O)-であり、およびR'が、HまたはC₁ - C₄ アルキルである、式2E；
 2. 28. 式中、X-Y-が、H(R')N-CH₂ -であり、およびR'が、HまたはC₁ - C₄ アルキルである、式2Eまたは2. 27；
 2. 29. 式中、X-Y-が、H(R')N-CH₂ -であり、およびR'がHである、式2Eまたは2. 27-2. 28のいずれか；
 2. 30. 式中、X-Y-が、H(R')N-CH₂ -であり、およびR'がメチルである、式2Eまたは2. 27-2. 29のいずれか；
 2. 31. 式中、Bが保護基である、式2D、2E、2E'、2F'、2Gまたは2. 22-2. 30のいずれか；
 2. 32. 式中、Bが一般式：-P-Z[式中、Pは、-C(O)-、-C(O)O-、または-S(O)₂-であり、およびZは、アルキルまたはアリールアルキルである。]である、式2D、2E、2E'、2F'、2Gまたは2. 22-2. 31のいずれか；
 2. 33. 式中、Bが-C(O)Oアルキルである、式2D、2E、2E'、2F'、2Gまたは2. 22-2. 32のいずれか；
 2. 34. 式中、Bが、-C(O)OEtまたは-C(O)OiPrである、式2D、2E、2E'、2F'、2Gまたは2. 1-1. 7のいずれか；
 2. 35. 式中、nが、1、2または3である、式2E、2F'、2Gまたは2. 22-2. 34のいずれか；
 2. 36. 式中、nが1である、式2E、2F'、2Gまたは2. 22-2. 35のいずれか；
 2. 37. 式中、Aが、Cl、Br、FまたはIである、式2C、2Dまたは2. 31-2. 36のいずれか；
 2. 38. 式中、Aが、ClまたはBrである、式2C、2Dまたは2. 31-2. 37のいずれか；
 2. 39. 式中、R⁷、R⁸およびR⁹が、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁ - C₆ アルキル、アリール

20

30

40

50

、アリール $C_1 - C_6$ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール $C_1 - C_6$ アルキルである、式 2 C、2 D、2 E、2 E'、2 F'、2 G または 2. 22-2. 38 のいずれか；

2. 40. 式中、 R^7 、 R^8 、および R^9 が H である、式 2 C、2 D、2 E、2 E'、2 F'、2 G または 2. 22-2. 39 のいずれか；

2. 41. 式中、 k および m が、独立して、0、1、2 または 3 である、式 2 C、2 D、2 E、2 E'、2 F'、2 G または 2. 22-2. 40 のいずれか；

2. 42. 式中、 k および m が 1 である、式 2 C、2 D、2 E、2 E'、2 F'、2 G または 2. 22-2. 41 のいずれか；

2. 43. 式中、 k が 1 であり、および m が 1 である、上記式のいずれか；

10

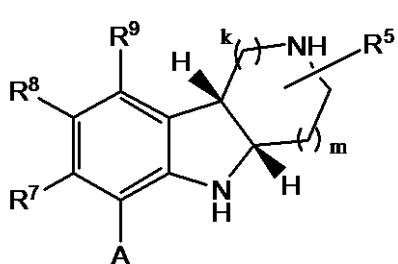
2. 44. 式中、 R^5 が、H または $C_1 - C_4$ アルキルである、上記式のいずれか；

2. 45. 式中、 R^5 が H である、上記式のいずれか；

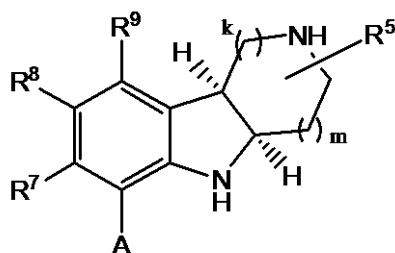
2. 46. 式中、アルキルが、アルキル、アルケニルおよび／またはアルキニルを含む、上記式のいずれか；

2. 47. 式中、二つのキラル炭素原子の二つの水素原子が互いにシスであり、それにより以下の一般構造式を有する、上記式のいずれか；

【化 14】

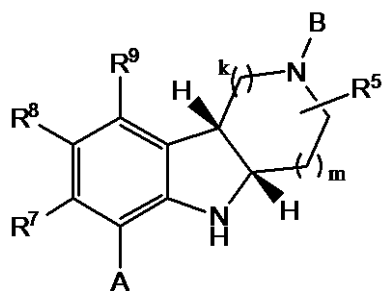


式 2 C-1、

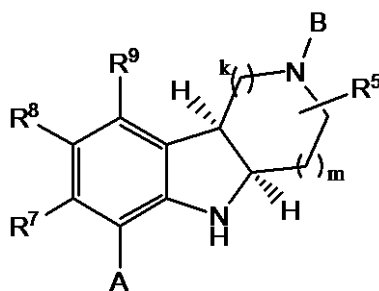


式 2 C-2、

20



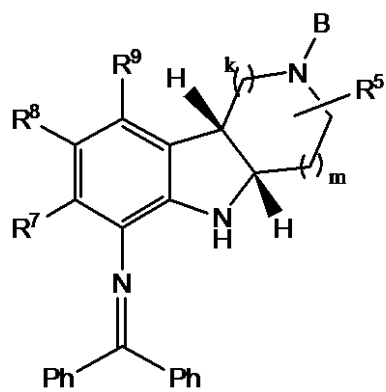
式 2 D-1、



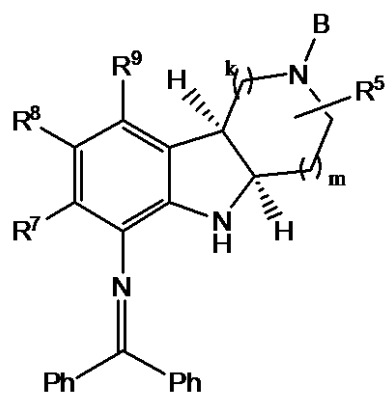
式 2 D-2、

30

【化 1 5】

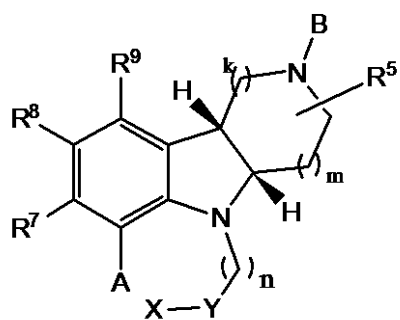


式 2 E' - 1、

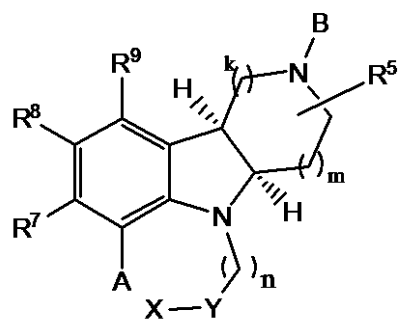


式 2 E' - 2、

10



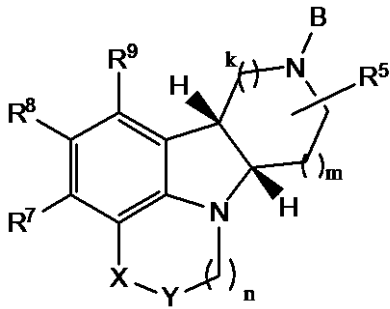
式 2 E - 1、



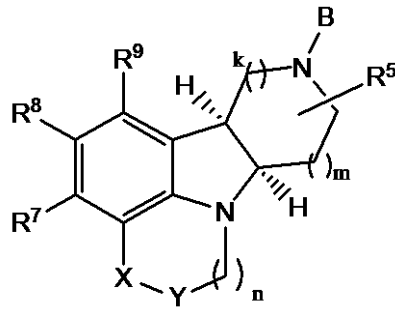
式 2 E - 2、

20

【化 1 6】

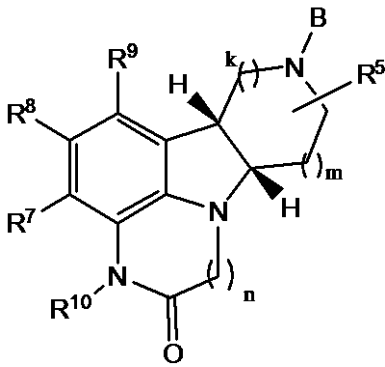


式 2 F' ' - 1、

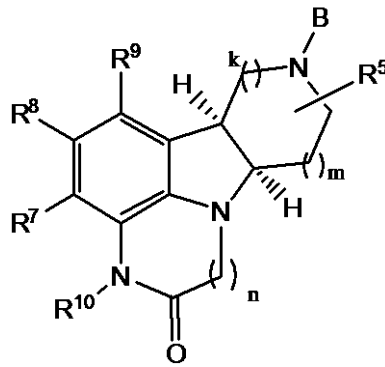


式 2 F' ' - 2、

10



式 2 G - 1、 および



式 2 G - 2

20

【 0 0 2 4】

；および；

2. 48. シス異性体が、式 2 C - 1、2 D - 1、2 E - 1、2 E' - 1、2 F' - 1、および 2 G - 1 から選択される、上記式のいずれか。

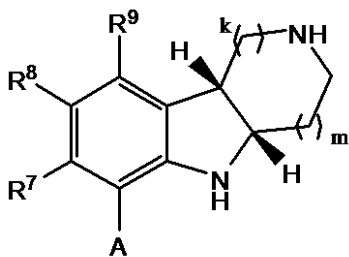
30

【 0 0 2 5】

方法

別の局面において、本発明は、上記の遊離形または塩形の式 1 C：

【化 1 7】

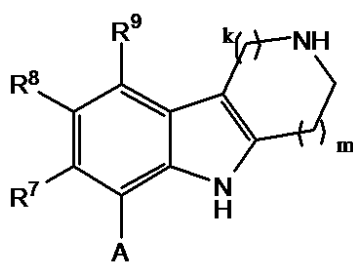


式 1 C

40

または 2. 12 - 2. 21 のいずれかの化合物の製造方法であって、
a) 式 1 A：

【化 1 8】

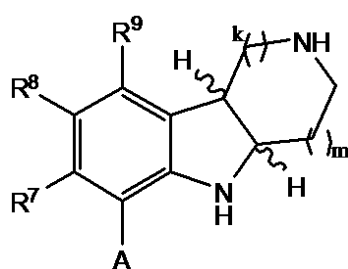


式 1 A

10

の化合物を、式 1 B：

【化 1 9】



式 1 B

20

の化合物に還元する工程；および

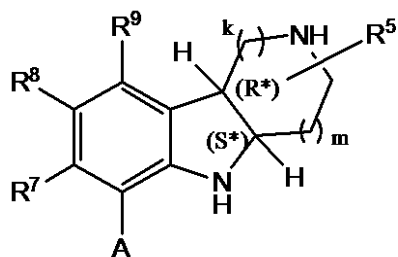
b) キラル酸分割またはキラルクロマトグラフィーによって、式 1 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、方法（方法 1 C）を提供する。

【0 0 2 6】

別の態様において、本発明は、上記の遊離形または塩形の式 2 C：

30

【化 2 0】



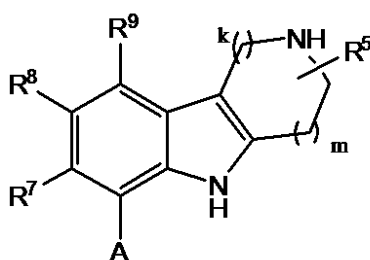
式 2 C

40

または 2. 3 7 - 2. 4 8 のいずれかの化合物の製造方法であって、

a) 式 2 A：

【化 2 1】

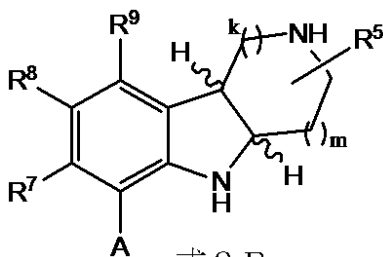


式 2 A

10

の化合物を、式 2 B :

【化 2 2】



式 2 B

20

の化合物に還元する工程；および

b) キラル酸分割またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、方法（方法 2 C）を提供する。

【0027】

式 1 A の化合物の式 1 B の化合物への還元は、限定されないが、酸（例えば、酢酸またはトリフルオロ酢酸）の存在下、シラン；金属（例えば、亜鉛）および鉱酸（例えば、塩酸）；ナトリウムおよび液体アンモニア；エタノール中のナトリウムを含む、還元剤を用いることによって、或いはボラン-アミン錯体（例えば、テトラヒドロフラン中のボラントリエチルアミン）；または酸（例えば、酢酸またはトリフルオロ酢酸）の存在下、ナトリウムシアノボロハイドライドを用いることによって、達成され得る。また、式 1 A の化合物の式 1 B の化合物への変換は、触媒的水素化によっても達成され得る。ここで、式 1 A の化合物は、酸化パラジウム、パラジウム-炭素または酸化白金のような触媒の存在下、水素で処理される（Hudlicky, M., "Reductions in Organic Chemistry", Ellis Horwood, Ltd., Chichester, UK, 1984 参照）。式 2 A の化合物の式 2 B の化合物への還元は、式 1 A の化合物の式 1 B の化合物への還元について記載されたものと同様の薬剤を用いることによって、例えば、酸（例えば、酢酸またはトリフルオロ酢酸）の存在下、シラン（例えば、トリエチルシラン）；金属（例えば、亜鉛）および鉱酸（例えば、塩酸）；ナトリウムおよび液体アンモニア；エタノール中のナトリウムを用いることによって、或いはボラン-アミン錯体（例えば、テトラヒドロフラン中のボラントリエチルアミン）；NaBH(OAc)₃；または酸（例えば、酢酸またはトリフルオロ酢酸）の存在下、ナトリウムシアノボロハイドライドを用いることによって、達成され得る。また、式 1 A の化合物の式 1 B の化合物への変換は、触媒的水素化によっても達成され得る。ここで、式 1 A の化合物は、酸化パラジウム、パラジウム-炭素または酸化白金のような触媒の存在下、水素で処理される。特に好適な態様において、還元は、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いることによって達成される。

【0028】

一態様において、式 1 B の化合物のエナンチオマー的分離は、キラル酸分割によって達成され得る。ここで、キラル酸（例えば、キラルスルホン酸）またはそのモノ若しくはジ

30

40

50

カルボン酸または誘導体が使用される。このような酸の例には、限定されないが、 $(+/-)/(R/S)$ 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-アセチル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-ベンゾイル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-ピバロイル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ マンドル酸、 $(+/-)/(R/S)$ アセトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ メトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ ヒドロキシマンデル酸、 $(+/-)/(R/S)$ ハロマンデル酸 (例えば、4-フルオロマンデル酸)、 $(+/-)/(R/S)$ 乳酸、および $(+/-)/(R/S)$ カンファースルホン酸が含まれる。同様に、式 2 B の化合物のエナンチオマー的分離は、キラル酸分割によって達成され得る。ここで、キラル酸 (例えば、キラルスルホン酸) またはそのモノ若しくはジカルボン酸または誘導体を使用される。この

10

ような酸の例には、限定されないが、 $(+/-)/(R/S)$ 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-アセチル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-ベンゾイル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノーまたはジ-ピバロイル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ マンドル酸、 $(+/-)/(R/S)$ アセトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ メトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ ヒドロキシマンデル酸、 $(+/-)/(R/S)$ ハロマンデル酸 (例えば、4-フルオロマンデル酸)、 $(+/-)/(R/S)$ 乳酸、および $(+/-)/(R/S)$ カンファースルホン酸が含まれる。好ましくは、式 1 B または 2 B の化合物の分割は、マンデル酸を用いて達成される。特に好適な態様において、該酸は $(S)-(+)$ -マンデル酸である。所望されないエナンチオマーが最初に除去される場合、該分割は最適化され得る。したがって、特に

20

好適な態様において、該分割は、 $(R)-(-)$ -マンデル酸を添加して所望されないエナンチオマーを最初に除去し、続いて、 $(S)-(+)$ -マンデル酸を添加して所望の生成物を得ることによって達成される。

【0029】

別の態様において、式 1 B の化合物のエナンチオマー的分離は、キラルクロマトグラフィー、例えば、商品名 “CHIRALPAK (登録商標) AD (登録商標)” のもと市販されるアミローストリス (3, 5-ジメチルフェニルカルバメート) カラムを使用して達成され得る。式 1 B のラセミ体化合物は、エタノールのような移動相を $100-450 \text{ mL/min}$ の流速で用いて溶出され得る。さらに別の態様において、式 1 B のラセミ体化合物は、メタノールまたはイソプロピルアルコールのような移動相を用いて溶出され

30

得る。所望の化合物、好ましくは式 1 C または 2 C の化合物の画分は、収集され、そして単離され得る。一態様において、キラルクロマトグラフィーは、CHIRALPAK (登録商標) AD (登録商標) ($20 \mu\text{m}$, $5 \text{ cm ID} \times 50 \text{ cm L}$) カラム、および 100% エタノール移動相を 150 mL/min の流速で、用いることを含む。別の態様において、キラルクロマトグラフィーは、CHIRALPAK (登録商標) AD (登録商標) ($20 \mu\text{m}$, $11 \text{ cm ID} \times 25 \text{ cm L}$) カラム、および 100% エタノール移動相を 400 mL/min の流速で、用いることを含む。

【0030】

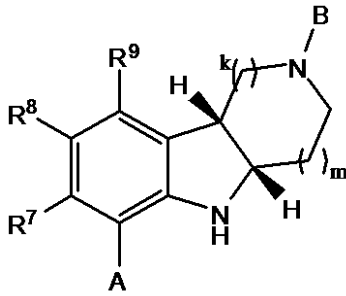
別の態様において、式 2 B の化合物のエナンチオマー的分離は、式 1 B の化合物の分離方法において記載されたキラルクロマトグラフィーを用いて達成され得る。

40

【0031】

別の局面において、本発明は、上記の遊離形または塩形の式 1 D :

【化 2 3】

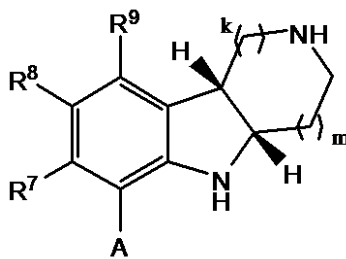


式 1 D

10

または 2. 8 - 2. 21 のいずれかの化合物の製造方法であって、式 1 C :

【化 2 4】



式 1 C

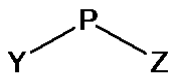
20

の化合物のピペリジノールアミンを、塩基の存在下、保護剤で保護する工程を含む、方法（方法 1 D）を提供する。

【0032】

さらなる態様において、方法 1 D の保護剤は、一般式：

【化 2 5】



30

〔式中、

（i）Y は、ハロゲン、イミダゾイル、ベンゾトリアゾール、N-（オキシ）スクシンイミド、アルコキシ、-O-アルキルアリアルまたは-O-アリアルであり；

（ii）Z は、置換されていてもよいアルキル、アリアル、アルキルアリアルまたは-O-R〔式中、R は、アルキル、アリアル、アリアルアルキルまたはヘテロアリアルアルキルである。〕であり；

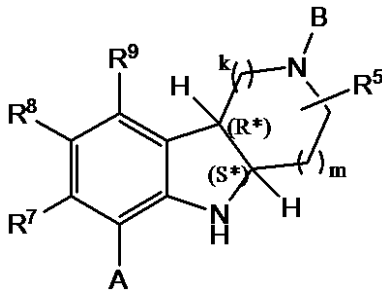
（iii）P は、-C(O)-、-C(O)O-またはS(O)₂である。〕を含む。

【0033】

40

別の態様において、本発明はまた、上記の遊離形または塩形の式 2 D :

【化 2 6】

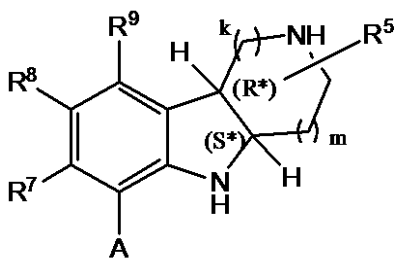


式 2 D

10

または 2. 3 1 - 2. 4 8 のいずれかの化合物の製造方法であって、式 2 C :

【化 2 7】



式 2 C

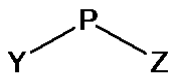
20

の化合物のピペリジノアミンを、保護剤で保護する工程を含む、方法（方法 2 D）を提供する。

【0 0 3 4】

さらなる態様において、方法 2 D の保護剤は、一般式：

【化 2 8】



30

〔式中、

（i）Y は、ハロゲン、イミダゾイル、ベンゾトリアゾール、N-（オキシ）スクシンイミド、アルコキシ、アルコシカルボニル、-O-アルキルアリールまたは-O-アリールであり；

（i i）Z は、置換されていてもよいアルキル、アリール、アルキルアリール、アルコシカルボニル、または-OR〔式中、R は、アルキル、アリール、アリールアルキルまたはヘテロアリールアルキルである。〕であり；

（i i i）P は、-C（O）-、-C（O）O-、-O-またはS（O）₂である。〕を含む。

40

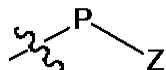
【0 0 3 5】

式 1 C または 2 C の化合物の保護剤の例には、限定されないが、塩化ベンジルオキシカルボニル（Cbz-Cl）、塩化トリフェニルメチル、エチルクロロホルメート、トートキシカルボニル無水物（BOC₂）、ベンジル N-スクシンイミジルカーボネート、またはハロゲン化ベンゾイル（例えば、塩化ベンゾイルまたは臭化ベンゾイル）、（ベンジルオキシカルボニル）-ベンゾトリアゾール、ハロゲン化ベンジル（例えば、塩化ベンジルまたは臭化ベンジル）、塩化 1-アレーンスルホニルまたは塩化トルエンスルホニルが含まれる。式 1 C または 2 C の化合物の保護剤の別の例は、p-メトキシベンジルエーテルである。本明細書中に記載された保護剤は、網羅的であることを意図しない。アミン保護剤のさらなる例について、多くの一般的な文献の一つ、例えば、Theodora Green によ

50

る“Protective Groups in Organic Synthesis”（発行者:John Wiley & Sons）（その開示は、引用により本明細書中に包含される。）を参照のこと。したがって、式 1 C の化合物への保護剤の添加に際して、置換基 B は、一般式：

【化 2 9】



〔式中、

（i）Z は、置換されていてもよいアルキル、アリール、アルキルアリールまたは $-OR$

〔式中、R は、アルキル、アリール、アリールアルキルまたはヘテロアリールアルキルである。〕であり；

（ii）P は、 $-C(O)-$ 、 $-C(O)O-$ または $S(O)_2$ である。〕を含む。

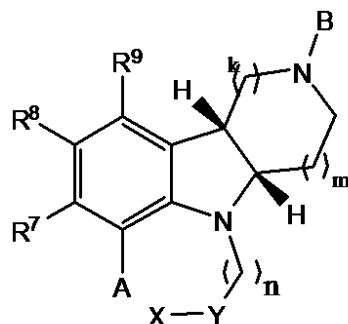
【0036】

この態様の保護工程は、通常、ブチルリチウムまたは金属水素化物（例えば、水素化カリウム）、またはアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭酸塩（例えば、炭酸カリウムまたは炭酸ナトリウム）、または有機アミン（例えば、トリエチルアミン）のような塩基の添加を必要とする。好ましくは、式 1 D または 2 D の化合物の保護剤は、エチルクロロホルメートまたは BOC 無水物である。特に好適な態様において、該保護剤はエチルクロロホルメートであり、および該塩基はトリエチルアミンである。

【0037】

別の局面において、本発明はまた、上記の遊離形または塩形の式 1 E：

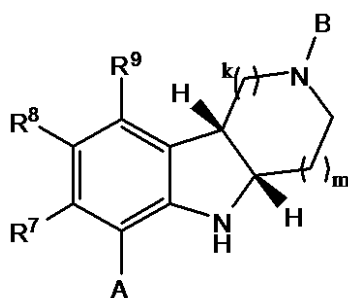
【化 3 0】



式 1 E

または 2. 6-2. 21 のいずれかの化合物の製造方法であって、式 1 D：

【化 3 1】



式 1 D

の化合物を、（a）一般式：

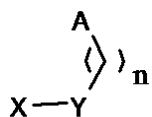
10

20

30

40

【化 3 2】



〔式中、

(i) Aは、Cl、F、BrまたはIであり；

(ii) X-Yは、 $-\text{H}'\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{HSCCH}_2-$ 、 $-\text{H}(\text{R}')\text{N}-\text{CH}_2-$ または $-\text{H}(\text{R}')\text{N}-\text{C}(\text{O})-$ 〔式中、R'は、Hまたは C_{1-4} アルキルである。〕であり；

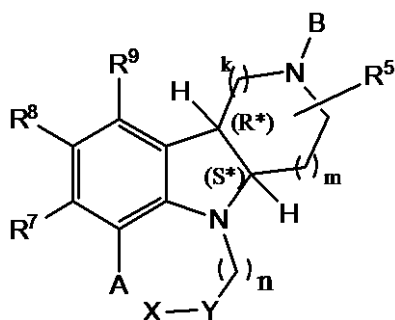
(iii) nは、1、2または3である。〕

の求核性ハロゲン化アルキルおよび(b)塩基を用いて、N-アルキル化する工程を含む、方法(方法1E)を提供する。

【0038】

別の態様において、本発明はまた、上記の遊離形または塩形の式2E：

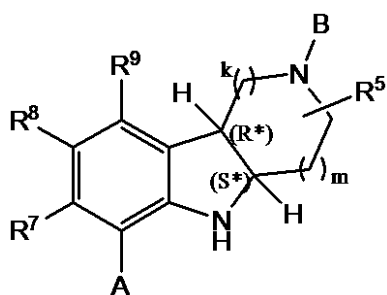
【化 3 3】



式 2 E

または2. 27-2. 48のいずれかの化合物の製造方法であって、式2D：

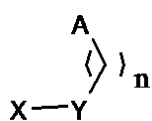
【化 3 4】



式 2 D

の化合物を、(a)一般式：

【化 3 5】



〔式中、

(i) Aは、Cl、F、BrまたはIであり；

(ii) X-Yは、 $-\text{H}'\text{OCH}_2-$ 、 $-\text{HSCCH}_2-$ 、 $-\text{H}(\text{R}')\text{N}-\text{CH}_2-$ または $-\text{H}(\text{R}')\text{N}-\text{C}(\text{O})-$ 〔式中、R'は、Hまたは C_{1-4} アルキルである。〕であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 である。]

の求核性ハロゲン化アルキルおよび (b) 塩基を用いて、N-アルキル化する工程を含む、方法 (方法 2 E) を提供する。

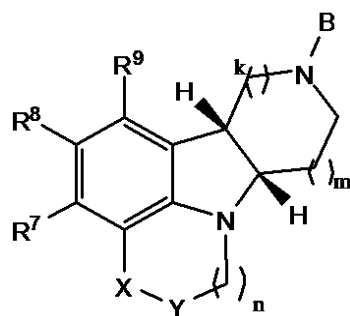
【 0 0 3 9 】

方法 1 E または 2 E のための求核性ハロゲン化アルキルの例には、限定されないが、2-クロロアセトアミド、2-ブロモアセトアミド、クロロ酢酸、クロロプロピオン酸、2-クロロエタントチオ S-酸が含まれる。方法 1 E または 2 E に有用な塩基の例には、限定されないが、有機塩基、例えば、アミン塩基 (例えば、アンモニウム、トリエチルアミン、N, N'-ジイソプロピルエチルアミンまたは 4-(ジメチルアミノ)ピリジン (DMAPI) ; 1, 5-ジアザビシクロ [4 . 3 . 0] -ノナ-5-エン (DBN)、1, 5-ジアザビシクロ [5 . 4 . 0] ウンデカ-5-エン (DBU)) ; または無機塩基、例えば、水素化物 (例えば、水素化ナトリウム、リチウムまたはカリウム)、アルコキシド (例えば、ナトリウム、カリウムまたはリチウム) トーブトキシドおよび K (OAr)、Na (OAr))、またはアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩または水酸化物 (例えば、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム、セシウムまたはバリウムの炭酸塩、重炭酸塩、水酸化物またはリン酸塩) が含まれる。所望により、このような N-アルキル化反応は、ヨウ化物源 (例えば、ヨウ化カリウムまたはヨウ化ナトリウム、好ましくはヨウ化カリウム) の存在下、達成され得る。好適な態様において、式中、X-Y が、H (R') N-C (O)-または H (R') N-CH₂-であり、R' が H であり、および n が 1 である、式 1 E または 2 E の化合物は、N, N'-ジイソプロピルエチルアミンおよびヨウ化カリウムの存在下、2-クロロアセトアミドを用いて製造される。別の好適な態様において、ジオキサン (dioxane) 溶媒中、クロロアセトアミド、ヨウ化カリウム、イソプロピルエチルアミンが使用される。

【 0 0 4 0 】

別の局面において、本発明また、式 1 F :

【 化 3 6 】



式 1 F

[式中、

(i) k は、1 または 2 であり ;

(i i) m は、0、1 または 2 であり ;

(i i i) n は、1、2 または 3 であり ;

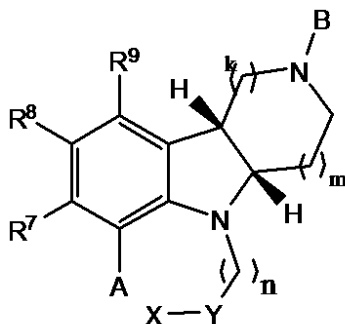
(i v) B は保護剤であり ;

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁-C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり ; および

(v i) X-Y は、-OCH₂-, -SCH₂-, -(R') N-CH₂-または -(R') N-C (O)- [式中、R' は、H または C₁-₄ アルキルである。] である。]

または 2 . 3 - 2 . 2 1 の化合物の製造方法であって、上記式 1 E :

【化 3 7】



式 1 E

の化合物を、

(a) 周期表第 8 - 11 族からなる群から選択される遷移金属触媒；および

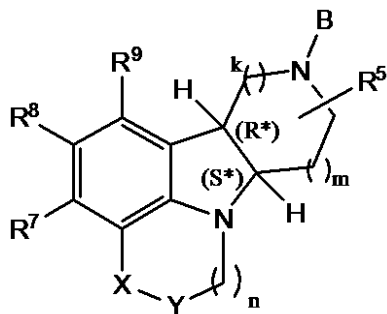
(b) 塩基

で処理する工程を含む、方法（方法 1 F）を提供する。

【0041】

別の態様において、本発明は、式 2 F：

【化 3 8】



式 2 F

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) B は保護基であり；

(v) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリー

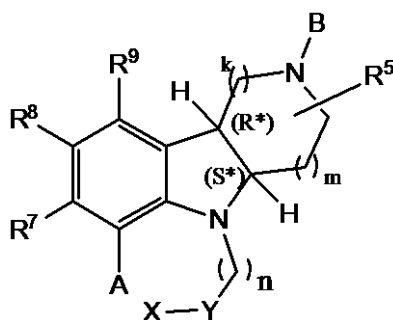
C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；および

(vii) -X-Y- は、-OCH₂-, -SCH₂-, -(R')N-CH₂- または

-(R')N-C(O)- [式中、R' は、H または C₁ - C₄ アルキルである。] である。

または 2.25 - 2.48 のいずれかの化合物の製造方法であって、上記式 2 E：

【化 3 9】



式 2 E

10

の化合物を、

(a) 周期表第 8 - 11 族からなる群から選択される遷移金属触媒；および

(b) 塩基

で処理する工程を含む、方法（方法 2 F）を提供する。

【0042】

方法 1 F または 2 F の遷移金属触媒は、周期表第 8 - 11 族から選択される遷移金属（例えば、パラジウム、銅、ニッケル、白金、ルテニウム、またはロジウム）の原子、イオン、塩または錯体であり得る。このような遷移金属触媒の例には、限定されないが、銅触媒、例えば CuI 、 CuCl 、 CuBr 、 CuBr_2 、酢酸 $\text{Cu}(\text{I})$ 、 Cu_2Cl_2 、 Cu_2O 、 Cu 、または米国特許第 6,759,554 B2 号；同第 6,395,916 B1 号；同第 6,307,087 B1 号（それらの全体は、引用により本明細書中に包含される）に記載されるパラジウムまたはニッケル触媒、例えば $\text{Pd}_2(\text{dba})_2$ 、 Pd/C 、 PdCl_2 、 $\text{Pd}(\text{OAc})_2$ 、 $(\text{CH}_3\text{CN})_2\text{PdCl}_2$ 、 $\text{Pd}[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)_3]_4$ 、ビス（ジベンジリデンアセトン）パラジウム $[\text{Pd}_2(\text{dba})_3]$ 、 Ni （アセチルアセトネート） $_2$ 、 $\text{NiCl}_2[\text{P}(\text{C}_6\text{H}_5)]_2$ および $\text{Ni}(1,5\text{-シクロオクタジエン})_2$ が含まれる。好適な態様において、該遷移金属触媒は銅触媒である。特に好適な態様において、該触媒は CuI である。

20

【0043】

方法 1 F または 2 F に有用な塩基は、一例として、アミン塩基（例えば、トリエチルアミン、トリメチルアミン、 N,N' -ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-7-エン（DBU）または 1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン（DABCO））、水素化物（例えば、水素化ナトリウム、リチウムまたはカリウム）、アルコキシド（例えば、ナトリウムまたはカリウム *tert*-ブトキシド）、炭酸塩（例えば、炭酸または重炭酸ナトリウム、炭酸カリウムまたはセシウム）またはリン酸塩（例えば、リン酸カリウム）を含む、当該分野において周知のブレンステッド塩基またはルイス塩基であり得る。好適な態様において、該塩基は、アルカリ金属またはアルカリ土類金属（例えば、ナトリウム、カリウム、セシウム、バリウムなど）の炭酸塩である。特に、該塩基は炭酸カリウムである。

30

40

【0044】

さらに別の態様において、方法 1 F は、遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドで、式 1 E の化合物を処理する工程をさらに含む。このようなリガンドの例には、限定されないが、以下のものが含まれる：

(1) フェノールまたはアミンリガンド、例えば、置換されていてもよいアリールアルコール、1,2-ジアミン、1,2-アミノアルコール、イミダゾリウムカルベン、4-（ジメチルアミノ）ピリジン、2-（アミノメチル）ピリジン、4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン、4,7-ジメチル-1,10-フェナントロリン、5-メチル-1,10-フェナントロリン、5-クロロ-1,10-フェナントロリン、および 5-ニトロ-1,10-フェナントロリン；

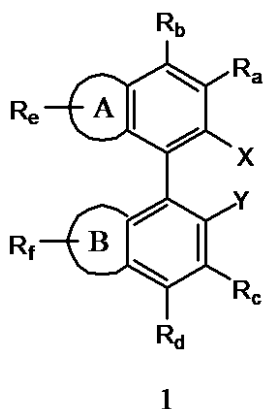
50

(2) N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドおよび1-メチル-2-ピロリジノン;

【0045】

(3) 構造式1:

【化40】



10

〔式中、

・AおよびBは、独立して、単環式または多環式シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、およびヘテロ環式環からなる群から選択される縮合環を示し、ここで該環は、環構造中に4ないし8個の原子を有し;

20

・Xは、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、またはORを示し;

・Yは、H、アルキル、 NR_2 、または AsR_2 を示し;

・XおよびYは、同一ではなく;

・R、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し;

30

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し;

40

・AおよびBは、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており;

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計5-7個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に0、1または2個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており;

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し;

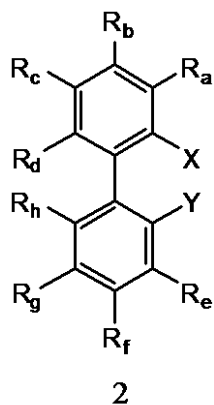
50

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕
 で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0046】

（4）構造式 2：

【化 4 1】



10

〔式中、

・ X は PR_2 を示し；
 ・ Y は、 H 、 NR_2 、 OR 、または SR を示し；
 ・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

20

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

30

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h からなる群から選択される、互いにオルト位の関係にある置換基の一以上の組は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

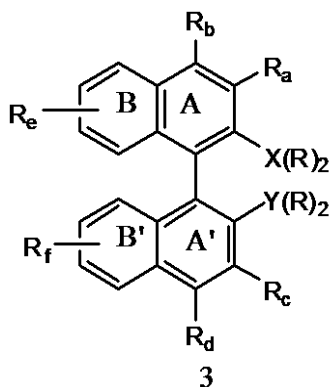
40

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0047】

（5）構造式 3：

【化 4 2】



10

〔式中、

・ X は、 NR_2 、 $\text{P}(\text{アルキル})_2$ 、 $\text{P}(\text{シクロアルキル})_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ Y は、 H 、アルキル、 NR_2 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

20

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

30

・ ビナフチル核の環 B および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5 - 7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

40

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

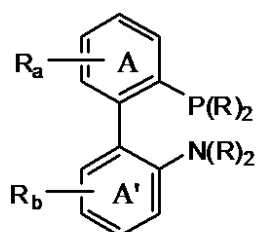
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0048】

(6) 構造式 4：

【化 4 3】



4

10

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

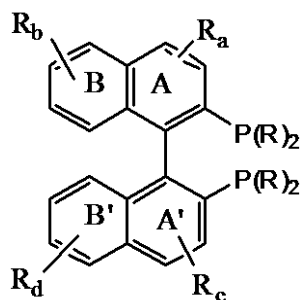
で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

20

【0049】

(7) 構造式 5：

【化 4 4】



30

5

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環

40

50

、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、

キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり、

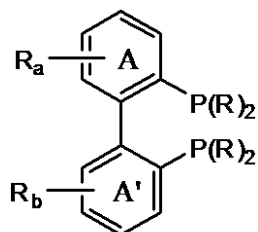
但し、 R がシクロアルキルまたはアリールである場合、 R_a 、 R_b 、 R_c 、または R_d の少なくとも一つが存在する、

リガンド；

【0050】

（8）構造式 6：

【化 4 5】



6

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A' および A は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

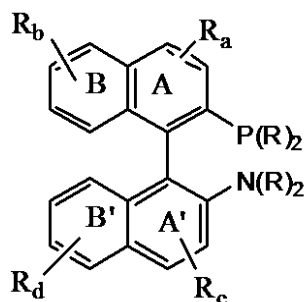
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり得る、リガンド；および

【0051】

（9）構造式 7：

【化 4 6】



7

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロア

10

20

30

40

50

ルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-$ からなる群から選択され；

・ $P(R)_2$ は、 $P(アルキル)_2$ 、または $P(シクロアルキル)_2$ を示し；
 ・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド。

【0052】

フェノールまたはアミンリガンドの例には、限定されないが、米国特許第 6,759,554 B2 号；同第 6,395,916 B1 号；同第 6,307,087 B1 号、Klapars, A. et al., J. Am. Chem. Soc. (2002)124, 7421-7428; Kang, S., et al., Synlett, 3, 427-430(2002); Sugahara, M. and Ukita, T., Chem. Pharm. Bull. (1997)45, 719-721（引用により本明細書中に包含される）に記載されるような、2-フェニルフェノール、2,6-ジメチルフェノール、2-イソプロピルフェノール、1-ナフトール、8-ヒドロキシキノリン、8-アミノキノリン、DBU、2-(ジメチルアミノ)エタノール、N,N-ジエチルサリチルアミド、2-(ジメチルアミノ)グリシン、N,N,N',N'-テトラメチル-1,2-ジアミノエタン、4,7-ジフェニル-1,10-フェナントロリン、4,7-ジメチル-1,10-フェナントロリン、5-メチル-1,10-フェナントロリン、5-クロロ-1,10-フェナントロリン、5-ニトロ-1,10-フェナントロリン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、(メチルイミノ)二酢酸、シス-1,2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-1,2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-1,2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N-トリル-1,2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N-トリル-1,2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N-トリル-1,2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、エタノールアミン、1,2-ジアミノエタン、N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノエタン、N,N-ジメチル-2-ヒドロキシベンズアミド、N,N-ジエチル-2-ヒドロキシベンズアミド、フルオロ-N,N-ジエチル-2-ヒドロキシベンズアミド、クロロ-N,N'-ジエチル-2-ヒドロキシベンズアミド、(2-ヒドロキシフェニル)(ピロリジン-1-イル)メタノン、ビフェニル-2-オール、2-ピリジルフェノール、1,2-ベンゼンジアミン、アンモニア、N,N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシドおよび 1-メチル-2-ピロリジノンが含まれる。

【0053】

さらに別の態様において、方法 2F は、遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドで、式 2E の化合物を処理する工程をさらに含む。このようなリガンドの例には、限定されないが、方法 1F において記載されたりリガンドが含まれる。好適な態様において、方法 1F または 2F のリガンドは、置換されていてもよい 1,2-ジアミンリガンドである。特に好適な態様において、該リガンドは、N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノエタン(ethyane)、トランス-N,N'-ジメチル-1,2-ジアミノシクロヘキサン、N-ブチルエチレンジアミンである。最も好適な態様において、該リガンドは

10

20

30

40

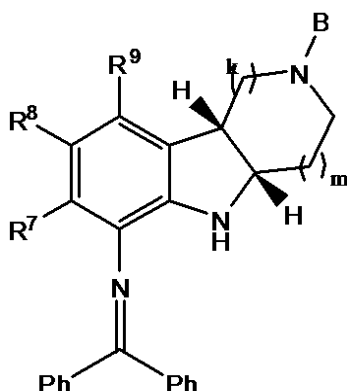
50

、N，N'-ジメチル-1，2-ジアミノエタンである。理論はともかく、該リガンドは、該金属触媒を安定化および可溶化することによって、該反応を促進すると考えられる。

【0054】

別の態様において、本発明はまた、上記式1 E'：

【化47】



10

式1 E'

または2.8-2.21のいずれかの化合物の製造方法であって、(a)ベンゾフェノンイミン；(b)周期表第8-11族から選択される遷移金属触媒；(c)塩基；および(d)以下のリガンドからなる群から選択されるリガンドで、式1 Dの化合物を処理する工程を含む、方法(方法1 E')を提供する：

20

【0055】

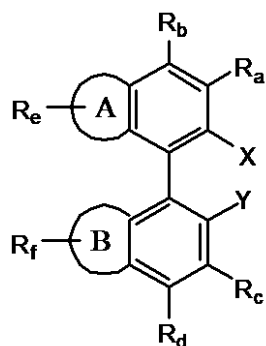
(1)フェノールまたはアミンリガンド、例えば、置換されていてもよいアリールアルコール、1，2-ジアミン、1，2-アミノアルコール、イミダゾリウムカルベン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、4，7-ジフェニル-1，10-フェナントロリン、4，7-ジメチル-1，10-フェナントロリン、5-メチル-1，10-フェナントロリン、5-クロロ-1，10-フェナントロリン、および5-ニトロ-1，10-フェナントロリン；

30

【0056】

(2)構造式1：

【化48】



40

1

〔式中、

・AおよびBは、独立して、単環式または多環式シクロアルキル、シクロアルケニル、アリール、およびヘテロ環式環からなる群から選択される縮合環を示し、ここで該環は、環構造中に4ないし8個の原子を有し；

・Xは、NR₂、P(アルキル)₂、P(シクロアルキル)₂、AsR₂、またはORを示し；

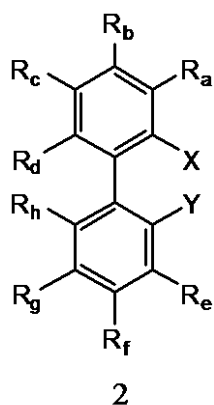
50

- ・ Y は、H、アルキル、 NR_2 、または AsR_2 を示し；
 - ・ X および Y は、同一ではなく；
 - ・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；
 - ・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミノオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；
 - ・ A および B は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；
 - ・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5－7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；
 - ・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；
 - ・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]
- で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0057】

(3) 構造式 2：

【化 49】



〔式中、

- ・ X は PR_2 を示し；
- ・ Y は、H、 NR_2 、OR、または SR を示し；
- ・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、または $-(\text{CH}_2)_m-\text{R}_{80}$ を示し；

2) $m - R_{80}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、 R_d 、 R_e 、 R_f 、 R_g 、および R_h からなる群から選択される、互いにオルト位の関係にある置換基の一以上の組は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5-7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

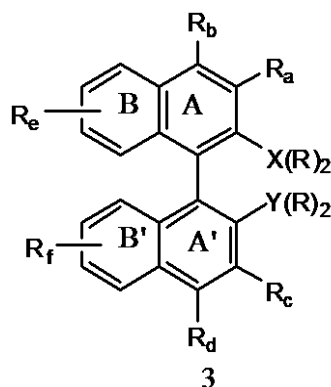
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0058】

(4) 構造式 3：

【化 50】



〔式中、

・ X は、 NR_2 、 $P(アルキル)_2$ 、 $P(シクロアルキル)_2$ 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ Y は、 H 、アルキル、 NR_2 、 AsR_2 、または OR を示し；

・ X および Y は、同一ではなく；

・ R 、 R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、水素、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ R_e および R_f は、互いに独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アルコキシル、シリルオキシ、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、アルキ

ルチオ、イミン、アミド、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、カルボキサミド、無水物、シリル、チオアルキル、アルキルスルホニル、アリールスルホニル、セレノアルキル、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロアルキル、ニトリル、グアニジン、アミジン、アセタール、ケタール、アミンオキシド、アリール、ヘテロアリール、アジド、アジリジン、カルバメート、エポキシド、ヒドロキサム酸、イミド、オキシム、スルホンアミド、チオアミド、チオカルバメート、ウレア、チオウレア、または $-(CH_2)_m-R_{80}$ を示し；

・ビナフチル核の環 B および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_e および R_f で置換されており；

・ R_a および R_b 、または R_c および R_d 、或いはその両方は、所望により、一緒になって環の骨格内に合計 5-7 個の原子を有する環を示し、ここで該環は、その骨格内に 0、1 または 2 個のヘテロ原子を有し、および該環は、非置換であるか、または置換されており；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

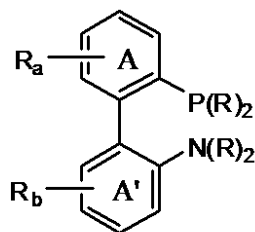
・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0059】

(5) 構造式 4：

【化 51】



4

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ビナフチル核の環 A および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；

【0060】

(6) 構造式 5：

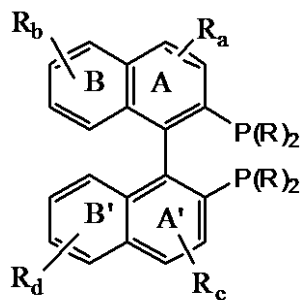
10

20

30

40

【化 5 2】



10

5

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-SiR_3$ 、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

20

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。〕

で示されるリガンドであって、

キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり、

但し、R がシクロアルキルまたはアリールである場合、 R_a 、 R_b 、 R_c 、または R_d の少なくとも一つが存在する、

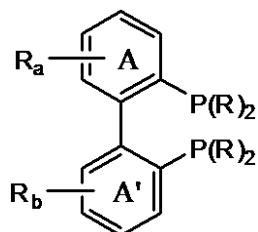
30

リガンド；

【0061】

（7）構造式 6：

【化 5 3】



40

6

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(CH_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ ビナフチル核の環 A' および A' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性

50

および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a および R_b で置換されており；

・ R_a および R_b は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-\text{Si}R_3$ 、および $-(\text{CH}_2)_m-R_{80}$ を含む群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

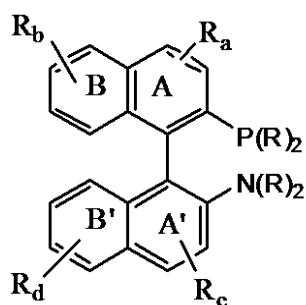
で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーであり得る、リガンド；

【0062】

10

(8) 構造式 7：

【化 54】



20

7

〔式中、

・ R は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、および $-(\text{CH}_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ $P(R)_2$ は、 $P(\text{アルキル})_2$ 、または $P(\text{シクロアルキル})_2$ を示し；

・ ビナフチル核の環 A、B、A'、および B' は、独立して、非置換であるか、または各々、安定性および原子価の規則による限界までの任意の数の R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d で置換されており；

30

・ R_a 、 R_b 、 R_c 、および R_d は、互いに独立して、アルキル、ヘテロアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリール、ヘテロアリール、アラルキル、ヘテロアラルキル、ハロゲン、 $-\text{Si}R_3$ 、および $-(\text{CH}_2)_m-R_{80}$ からなる群から選択され；

・ R_{80} は、非置換または置換アリール、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヘテロ環、または多環を示し；

・ m は、0 ないし 8（これらの数を含む）の範囲内の整数である。]

で示されるリガンドであって、キラルである場合、エナンチオマー混合物であるか、または単一のエナンチオマーである、リガンド；および

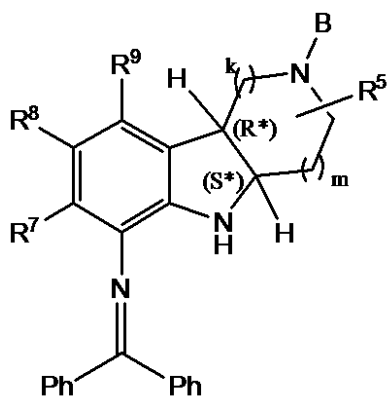
(9) 2, 2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'-ビナフチル。

40

【0063】

別の態様において、本発明はまた、上記式 2 E'：

【化 5 5】



式 2 E'

10

または 2. 3 1 - 2. 4 8 のいずれかの化合物の製造方法であって、(a) ベンゾフェノンイミン；(b) 周期表第 8 - 1 1 族から選択される遷移金属触媒；(c) 塩基；および (d) 方法 1 E において記載されたりガンドからなる群から選択されるリガンドで、式 2 D の化合物を処理する工程を含む、方法（方法 2 E'）を提供する。

【0064】

20

方法 1 E' および 2 E' に有用な遷移金属触媒には、周期表第 8 - 1 1 族から選択される遷移金属（例えば、パラジウム、銅、ニッケル、白金、ルテニウム、またはロジウム）の原子、イオン、塩または錯体が含まれる。このような遷移金属触媒の例には、限定されないが、銅触媒（例えば、Cu I、Cu Cl、Cu Br、Cu Br₂、酢酸 Cu (I I)、Cu₂ Cl₂、Cu₂ O、Cu）が含まれる。有用な遷移金属触媒の他の例には、限定されないが、米国特許第 6, 7 5 9, 5 5 4 B 2 号；同第 6, 3 9 5, 9 1 6 B 1 号；同第 6, 3 0 7, 0 8 7 B 1 号（それらの全体は、引用により本明細書中に包含される）に記載されたような、Pd₂ (dba)₂、Pd/C、Pd Cl₂、Pd (OAc)₂、(CH₃CN)₂ Pd Cl₂、Pd [P (C₆H₅)₃]₄、ビス（ジベンジリデンアセトン）パラジウム [Pd₂ (dba)₂]、Ni（アセチルアセトネート）₂、Ni Cl₂ [P (C₆H₅)]₂ および Ni (1, 5-シクロオクタジエン)₂ を含む、パラジウムまたはニッケルの錯体が含まれる。

30

【0065】

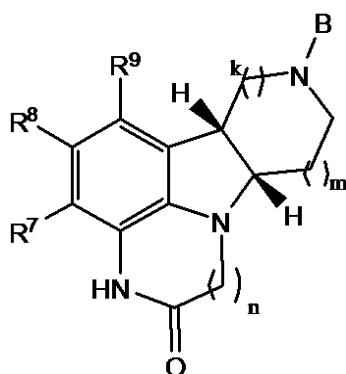
40

方法 1 E' または 2 E' に有用な塩基の例には、例えば、アミン塩基（例えば、トリエチルアミン、N, N'-ジイソプロピルエチルアミンまたは 4-（ジメチルアミノ）ピリジン（DMA P）；1, 5-ジアザビシクロ [4. 3. 0] ノナ-5-エン（DBN）、1, 5-ジアザビシクロ [5. 4. 0] ウンデカ-5-エン（DBU））および 1, 4-ジアザビシクロ [2. 2. 2] オクタン（DABCO）；無機塩基、例えば水素化物（例えば、水素化ナトリウム、リチウムおよびカリウム）、アルコキシド（例えば、ナトリウム、カリウムまたはリチウム t-ブトキシド、K (OAr) または Na (OAr)）、またはアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩または水酸化物（例えば、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム、セシウム、バリウムの炭酸塩、重炭酸塩、水酸化物およびリン酸塩）およびカリウムヘキサメチルジシラザンが含まれる。特に好適な態様において、方法 1 E' は、(1) ベンゾフェノンイミン；(2) Pd₂ (dba)₂；(3) ナトリウム t-ブトキシド；および (4) 2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチルを用いて、化合物 1 D を処理する工程を含む。

【0066】

別の局面において、本発明はまた、上記式 1 F' '：

10



20

30

の化合物を、(1) 一般式：

CC(=O)OR

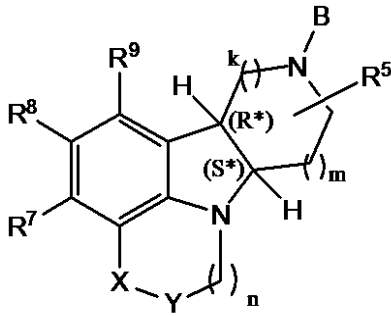
(i) AはCl、BrまたはIであり；および

を有するハロ酢酸アルキルおよび（２）塩基で処理する工程を含む、方法（方法１Ｆ'）を提供する。

方法 1 E' のさらに別の態様において、ハロ酢酸アルキルを用いて式 1 E' の化合物を処理する場合、ヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムが存在する。特に好適な態様において、方法 1 E' は、(1) ブロモ酢酸エチル；(2) 炭酸ナトリウム；および (3) ヨウ化カリウムを用いて、式 1 D の化合物を処理する工程を含む。

さらに別の態様において、本発明はまた、上記式 2 F' '：

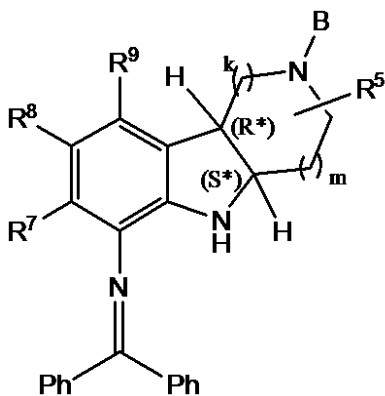
【化 5 9】



式 2 F ' '

または 2. 25 - 2. 48 のいずれかの化合物の製造方法であって、上記の遊離形または塩形の式 2 E ' :

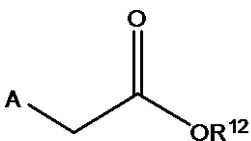
【化 6 0】



式 2 E '

の化合物を、(1) 一般式:

【化 6 1】



〔式中、

(i) A は C l、B r または I であり; および

(i i) R^{1 2} は C₁ - 4 アルキルである。〕

を有するハロ酢酸アルキルおよび (2) 塩基で処理する工程を含む、方法 (方法 2 F ' ') を提供する。

【0069】

方法 2 E ' のさらに別の態様において、ハロ酢酸アルキルを用いて式 2 E ' の化合物を処理する場合、ヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムが存在する。

【0070】

別の局面において、本発明はまた、遊離形または塩形の式 1 G :

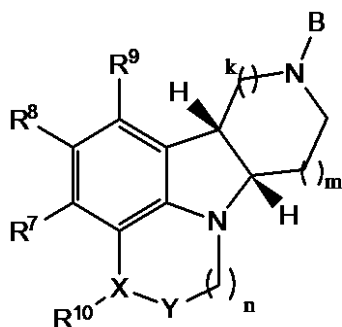
10

20

30

40

【化 6 2】



式 1 G

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

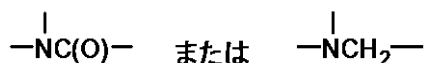
(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) B は保護基であり；

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

(vi) X - Y は、

【化 6 3】

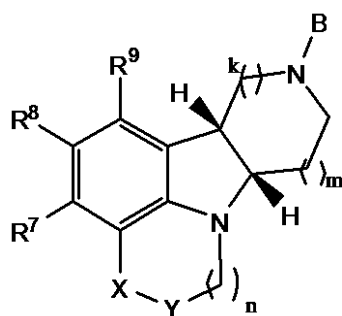


であり；および

(vii) R¹⁰ は、C₁ - C₄ アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。]

または 2. 1 - 2. 21 のいずれかの化合物の製造方法であって、式 1 F'：

【化 6 4】



式 1 F'

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) B は保護剤であり；

(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；および

(vi) X - Y は、- (R') N - CH₂ - または - (R') N - C (O) - 〔式中、R

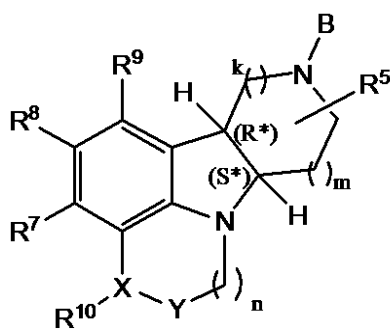
’はHである。］である。］

の化合物をN-アルキル化する工程を含む、方法（方法1G）を提供する。

【0071】

別の局面において、本発明はまた、遊離形または塩形の式2G’：

【化65】



式2G’

〔式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

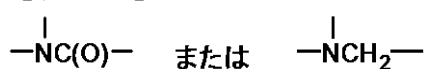
(iv) Bは保護基であり；

(v) R⁵は、HまたはC₁ - C₄アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸およびR⁹は、独立して、Hまたは置換されていてもよいC₁ - C₆アルキル、C₃ - C₁₀シクロアルキル、C₃ - C₁₀ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロC₁ - C₆アルキル、アリール、アリールC₁ - C₆アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールC₁ - C₆アルキルであり；

(vii) X - Yは、

【化66】

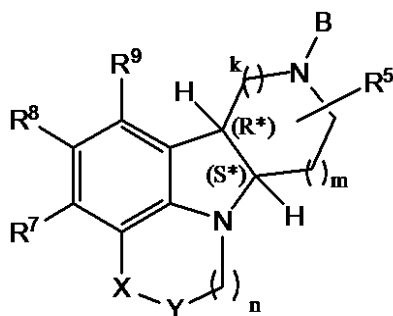


であり；および

(viii) R¹⁰はC₁ - C₄アルキルである。］

または2. 22 - 2. 48のいずれかの化合物の製造方法であって、式2F’：

【化67】



式2F’

〔式中、

(i) kは、1または2であり；

(ii) mは、0、1または2であり；

(iii) nは、1、2または3であり；

10

20

30

40

50

(i v) Bは保護基であり；

(v i i i) R^5 は、Hまたは $C_1 - C_4$ アルキルであり；

(v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、Hまたは置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_3 - C_{10}$ シクロアルキル、 $C_3 - C_{10}$ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、 $C_1 - C_6$ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ $C_1 - C_6$ アルキル、アリール、アリール $C_1 - C_6$ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール $C_1 - C_6$ アルキルであり；
および

(v i) $-X-Y-$ は、 $-(R')N-CH_2-$ または $-(R')N-C(O)-$ 〔式中、 R' はHである。〕である。〕

の化合物をN-アルキル化する工程を含む、方法（方法2G）を提供する。

10

【0072】

方法1Gまたは2GのN-アルキル化は、塩基（例えば、炭酸カリウム）の存在下、置換されていてもよいハロゲン化アルキル（例えば、ヨウ化メチル、ヨードエタン）を用いて、式2F'の化合物を処理することによって達成され得る。

【0073】

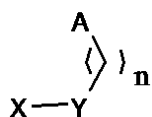
別の局面において、本発明は、式2Gの化合物の製造方法であって、(i) 遷移金属触媒、(i i) 塩基、および(i i i) 所望により、方法2F'に記載された単座または二座リガンドで、式中、 $X-Y$ が $HN(R')CH_2$ または $HN(R')-C(O)-$ である式2E'の化合物を処理する工程を含む、方法（方法3G'）を提供する。

【0074】

さらに別の態様において、本発明はまた、上記式2Gの化合物の製造方法であって、a) 上記の遊離形または塩形の式2Dの化合物を、溶媒（例えば、ジオキサン）中、(i) 上記一般式：

20

【化68】



の求核性ハロゲン化アルキル、(i i) 塩基および(i i i) ヨウ化カリウムで処理する工程；および

30

b) (i) 周期表第8-11族からなる群から選択される遷移金属触媒；(i i) 塩基；および(i i i) 所望により、遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドを添加する工程を含む、方法3Gを提供する。

【0075】

方法3Gの工程(a)の求核性ハロゲン化アルキル、塩基およびカリウムは、方法1Eおよび2Eにおいて記載されたものであり得る。好適な態様において、該求核性ハロゲン化アルキルは、クロロアセトアミドまたはN-メチルクロロアセトアミドであり、および該塩基は、イソプロピルエチルアミンである。方法3Gの工程(b)の遷移金属触媒の例は、方法1Fおよび2Fにおいて記載されたものであり得る（例えば、 CuI 、 $CuCl$ 、 $CuBr$ 、 $CuBr_2$ 、酢酸 $Cu(II)$ 、 Cu_2Cl_2 、 Cu_2O 、 Cu のような銅触媒、または $Pd_2(dba)_2$ 、 Pd/C 、 $PdCl_2$ 、 $Pd(OAc)_2$ 、 $(CH_3CN)_2PdCl_2$ 、 $Pd[P(C_6H_5)_3]_4$ 、ビス（ジベンジリデンアセトン）パラジウム $[Pd_2(dba)_3]$ 、 Ni （アセチルアセトネート） $_2$ 、 $NiCl_2[P(C_6H_5)]_2$ および $Ni(1,5\text{-シクロオクタジエン})_2$ のようなパラジウムまたはニッケル触媒）。特定の態様において、該触媒は CuI である。方法3Gの遷移金属触媒に配位することが知られた単座または二座リガンドの例には、方法1Fおよび2Fにおいて記載されたものが含まれる。

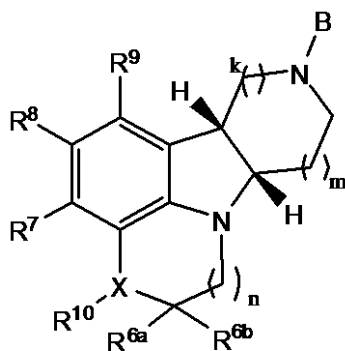
40

【0076】

別の局面において、本発明はまた、式1H：

50

【化 6 9】



10

式 1 H

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護基であり；

(v) R ⁷、R ⁸ および R ⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C ₁ - C ₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

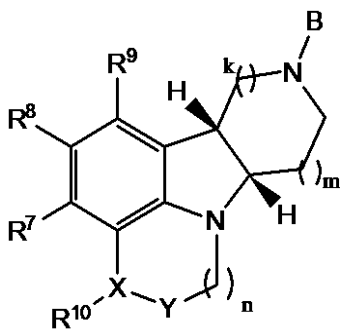
20

(v i) X は N であり；および

(v i i) R ¹⁰ は、H または C ₁ - C ₄ アルキルであり；および(v i i i) R ^{6a} および R ^{6b} は、独立して、H からなる群から選択される。〕

の化合物の製造方法であって、式 1 G：

【化 7 0】



30

式 1 G

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) n は、1、2 または 3 であり；

(i v) B は保護基であり；

(v) R ⁷、R ⁸ および R ⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C ₁ - C ₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

40

(v i) X - Y は

【化 7 1】



であり；および

(vii) R^{10} は、 $C_1 - C_4$ アルキル、アルケニルまたはアルキニルである。] の化合物のケトン、を、メチレンに還元する工程を含む、方法（方法 1 H）を提供する。

このような還元は、金属水素化物（例えば、ジイソブチルアルミニウムヒドライド（DIBAL）、ナトリウムビス（2-メトキシエトキシ）アルミニウムヒドライド（Red-Al）またはナトリウムシアノボロヒドライド）；ボラン（例えば、 $BH_3 \cdot THF$ ）；または有機ボラン（例えば、ビス（ベンジルオキシ）ボラン）からなる群から選択される還元剤を使用することによって達成され得る。或いは、このような変換はまた、触媒（例えば、パラジウム-炭素、酸化パラジウムなど）の存在下、水素を使用することによる触媒的水素化；水酸化ナトリウムまたはカリウムのような塩基の存在下、ヒドラジン水和物を用いて該ケトン加熱することによる Wolff-Kishner 還元（Todd, Org. React. 4, 378-422(1948)参照）；または亜鉛アマルガムおよび塩酸のような水性鉱酸を用いて該ケトン加熱することによる Clemmensen 還元（Vedejs, Org. React. 22, 401-422(1975)参照）を通じて達成され得る。また、このような還元を達成し得る他の反応剤には、トリイソプロピルホスフェート、硫酸の存在下の銅、および塩酸の存在下の錫が含まれる。

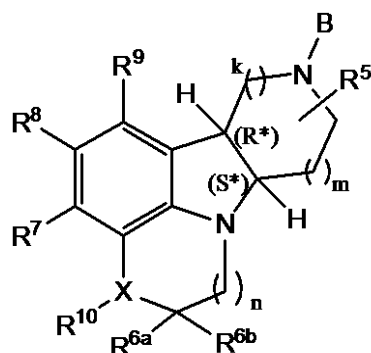
10

20

【0077】

別の局面において、本発明はまた、式 2 H：

【化 7 2】



30

式 2 H

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；(ii) m は、0、1 または 2 であり；(iii) n は、1、2 または 3 であり；(iv) B は保護基であり；(v) R^5 は、H または $C_1 - C_4$ アルキルであり；

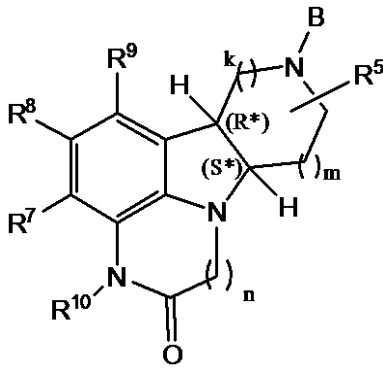
40

(vi) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、 $C_3 - C_{10}$ シクロアルキル、 $C_3 - C_{10}$ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、 $C_1 - C_6$ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ $C_1 - C_6$ アルキル、アリール、アリール $C_1 - C_6$ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール $C_1 - C_6$ アルキルであり；

(vii) X は N であり；および(viii) R^{10} は、H または $C_1 - C_4$ アルキルであり；および(ix) R^{6a} および R^{6b} は、独立して、H からなる群から選択される。]

の化合物の製造方法であって、上記の遊離形または塩形の式 2 G'：

【化 7 3】



式 2 G'

10

の化合物のケトンをメチレンに還元する工程を含む、方法（方法 2 H）を提供する。

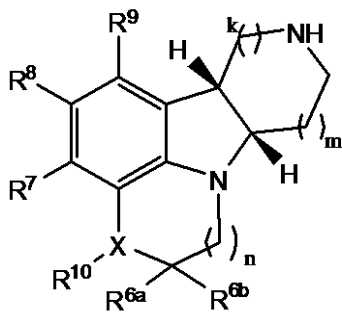
このような還元は、方法 1 Hにおいて記載された群から選択される還元剤を使用することによって達成され得る。別の態様において、ケトンの還元は、9-ボラビシクロ [3.3.1] ノナン（9-BBN）を使用することを含む。

【0 0 7 8】

別の局面において、本発明はまた、式 1 I：

【化 7 4】

20



式 1 I

30

〔式中、

（i）k は、1 または 2 であり；

（ii）m は、0、1 または 2 であり；

（iii）n は、1、2 または 3 であり；

（iv）R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；

40

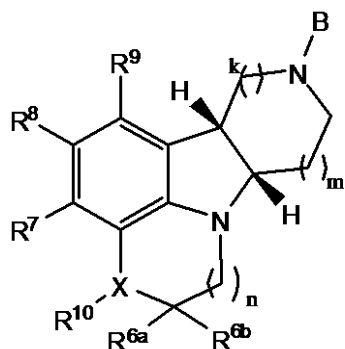
（v）X は、N、S または O であり；

（vi）R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹⁰ は、X が O または S である場合、存在せず；および

（vii）R^{6a} および R^{6b} は H である。〕

の化合物の製造方法であって、式 1 H：

10



20

30

- の化合物を脱保護する工程を含む、方法（方法 1 I）を提供する。

40

50

式 2 I

(i) k は、1 または 2 であり；
(ii) m は、0、1 または 2 であり；
(iii) n は、1、2 または 3 であり；
(iv) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；
(v) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；

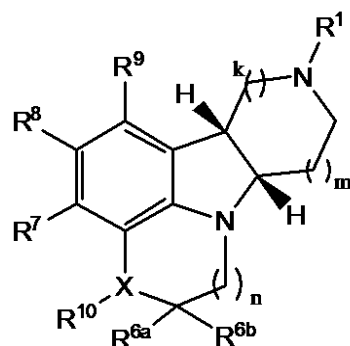
10

【 0 0 8 0 】

20

30

【化 7 8】

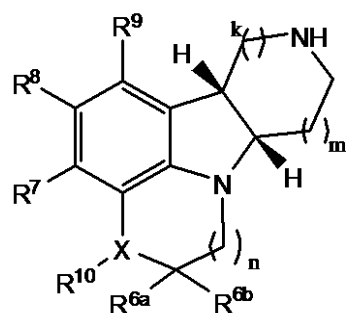


40

50

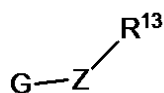
(i) k は、1 または 2 であり；
 (i i) m は、0、1 または 2 であり；

- (iii) n は、1、2 または 3 であり；
 (iv) X は、N、S または O であり；
 (v) R^7 、 R^8 および R^9 は、独立して、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルであり；
 (vi) R^{10} は、 X が N である場合、H または $C_1 - 4$ アルキルであり、または R^{10} は、 X が O または S である場合、存在せず；
 (vii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および
 (viii) R^1 は、H または置換されていてもよい $C_1 - C_6$ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリールアルキル（例えば、ベンジル）、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシアルキル（例えば、4-（4-フルオロフェニル）-4-オキソブチル）、アリールオキシアルキル（例えば、3-（4-フルオロフェノキシ）プロピル）、ヘテロ(hero)アリールオキシアルキル、ヘテロアリールオキシアルキル、アリールスルフィニルアルキルまたはヘテロアリールスルフィニルアルキルである。]
 の化合物の製造方法であって、上記式 1 I：
 【化 79】



式 1 I

- の化合物を、(a) 一般式：
 【化 80】

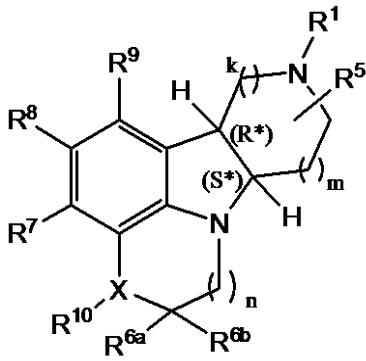


- 〔式中、
 (i) Z は、 $-C(O)-$ 、 $-O-$ 、または $S(O)_2-$ であり；
 (ii) R^{13} は、置換されていてもよいアリール、アリールアルキル、アルキル、ヘテロアリール、またはヘテロアリールアルキルであり；および
 (iii) G は、ハロゲン化 $C_1 - C_8$ アルキル（例えば、塩化プロピル）である。〕
 の化合物、および (b) 塩基を用いて N-アルキル化する工程を含む、方法 (方法 1 J) を提供する。

【0082】

別の態様において、本発明はまた、式 2 J：

【化 8 1】



式 2 J

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(ii) m は、0、1 または 2 であり；

(iii) n は、1、2 または 3 であり；

(iv) X は、N、S または O であり；

(v) R⁵ は、H または C₁ - C₄ アルキルであり；

(vi) R⁷、R⁸ および R⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、C₃ - C₁₀ シクロアルキル、C₃ - C₁₀ ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、C₁ - C₆ アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロ C₁ - C₆ アルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリール C₁ - C₆ アルキルであり；

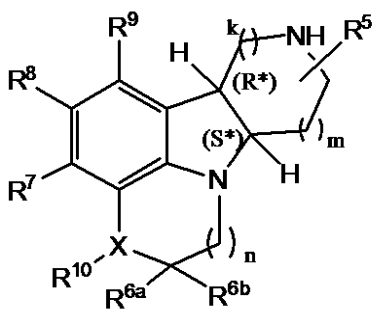
(vii) R¹⁰ は、X が N である場合、H または C₁ - C₄ アルキルであり、または R¹⁰ は、X が O または S である場合、存在せず；

(viii) R^{6a} および R^{6b} は H であり；および

(ix) R¹ は、H または置換されていてもよい C₁ - C₆ アルキル、シクロアルキル、アリール、アリール C₁ - C₆ アルキル（例えば、ベンジル）、ヘテロアリール、ヘテロアリール C₁ - C₆ アルキル、アリールオキシ C₁ - C₆ アルキル（例えば、4 - (4 - フルオロフェニル) - 4 - オキソブチル）、アリールオキシ C₁ - C₆ アルキル（例えば、3 - (4 - フルオロフェノキシ) プロピル）、ヘテロアリールオキシ C₁ - C₆ アルキル、ヘテロアリールオキシ C₁ - C₆ アルキル、アリールスルフィニル C₁ - C₆ アルキルまたはヘテロアリールスルフィニル C₁ - C₆ アルキルである。〕

の化合物の製造方法であって、上記式 2 I：

【化 8 2】



式 2 I

の化合物を、(a) 一般式：

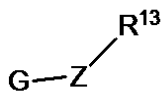
10

20

30

40

【化 8 3】



〔式中、

(i) Zは、 $-\text{C}(\text{O})-$ 、 $-\text{O}-$ 、または $\text{S}(\text{O})_2-$ であり；

(ii) R^{13} は、置換されていてもよいアリール、アリール C_1-C_6 アルキル、 C_1-C_6 アルキル、ヘテロアリール、またはヘテロアリール C_1-C_6 アルキルであり；および

(iii) Gは、ハロゲン化 C_1-C_8 アルキル（例えば、塩化プロピル）である。〕
 の化合物、および(b)塩基を用いてN-アルキル化する工程を含む、方法(方法2J)を提供する。

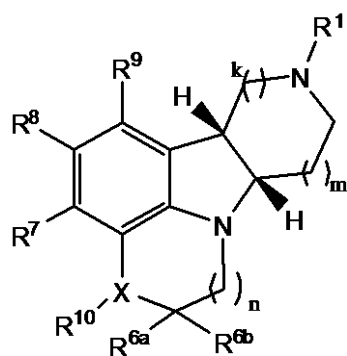
【0083】

方法1Jまたは2Jに有用な塩基は、ブレンステッドまたはルイス塩基であり得る。このような塩基の例には、限定されないが、アミン塩基（例えば、アンモニウム、トリエチルアミン、N,N'-ジイソプロピルエチルアミンまたは4-(ジメチルアミノ)ピリジン(DMAP)；1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-ノナ-5-エン(DBN)、1,5-ジアザビシクロ[5.4.0]ウンデカ-5-エン(DBU))；または水素化物（例えば、水素化ナトリウム、リチウムまたはカリウム）、アルコキシド（例えば、ナトリウム、カリウムまたはリチウムト-ブトキシドおよび $\text{K}(\text{OAr})$ 、 $\text{Na}(\text{OAr})$ ）、またはアルカリまたはアルカリ土類金属の炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩または水酸化物（例えば、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム、セシウムまたはバリウムの炭酸塩、重炭酸塩、水酸化物またはリン酸塩）が含まれる。所望により、方法1Iは、ヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムを使用することをさらに含む。好適な態様において、式1Iの化合物は、トリエチルアミンおよびヨウ化カリウムの存在下、4-クロロ-4'-フルオロブチロフェノンによってアルキル化されている。

【0084】

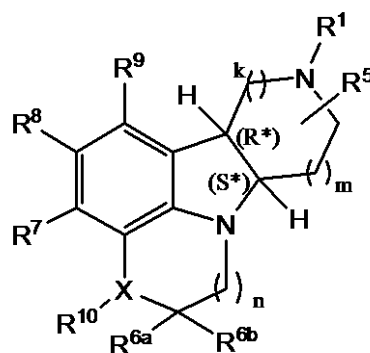
別の局面において、本発明は、上記式1Jまたは2J：

【化 8 4】



式 1 J

または



式 2 J

の化合物の薬学的に許容される塩の製造方法であって、式1Jまたは2Jの化合物の遊離塩基を、水もしくは有機溶媒またはこれら二つの混合物中、適当な酸と反応させて、本発明の式1Jまたは2Jの薬学的に許容される酸付加塩を得る工程を含む、方法(方法1K)を提供する。

通常、エーテル、酢酸エチル、エタノール、イソプロパノール、またはアセトニトリルのような非水性媒体が好ましい。適当な酸は、例えば、塩酸、臭化水素酸、硫酸、スルファミン酸、リン酸、硝酸、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール酸、ステアリン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、パモン酸、マレイン酸、ヒドロ

10

20

30

40

50

キシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン酸、安息香酸、サリチル酸、スルファニル酸、2-アセトキシ安息香酸、フマル酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンジスルホン酸、シュウ酸、イセチオン酸などであり得る。

【0085】

さらに、本発明は、以下のような式1C-1J（例えば、式1C、1D、1E、1E'、1F''、1G'、1G、1H、1Iおよび1J）の化合物のための方法を提供する：

3. 1 式1Iの化合物を、1-(3-クロロプロポキシ)-4-フルオロベンゼンおよび塩基で処理する工程を含む、式1Jの任意の化合物の製造方法。

3. 2 式1Iの化合物を、1-(3-クロロプロポキシ)-4-フルオロベンゼンおよびトリエチルアミンで処理する工程を含む、式1Jの任意の化合物の製造方法。

3. 3 式1Iの化合物を、4-クロロ-4'-フルオロ-ブチロフェノンおよび塩基で処理する工程を含む、式1Jの任意の化合物の製造方法。

3. 4 式1Iの化合物を、4-クロロ-4'-フルオロ-ブチロフェノンおよびトリエチルアミンで処理する工程を含む、式1Jの任意の化合物の製造方法。

3. 5 式1Hの化合物を脱保護する工程を含む、式1Jまたは1Iの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 4のいずれか。

3. 6 式1Hの化合物を、水酸化ナトリウムを用いて脱保護する工程を含む、式1Jまたは1Iの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 4のいずれか。

3. 7 式1Hの化合物を、トリフルオロ酢酸を用いて脱保護する工程を含む、式1Jまたは1Iの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 4のいずれか。

3. 8 式1G'の化合物を還元剤で処理する工程を含む、式1J-1Hの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 7のいずれか。

3. 9 式1G'の化合物をボラン-THFで処理する工程を含む、式1J-1Hの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 7のいずれか。

3. 10 式1Fの化合物を、ハロゲン化アルキルおよび塩基で処理する工程を含む、式1J-1Gの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 9のいずれか。

【0086】

3. 11 式1Fの化合物を、ヨウ化メチルおよび炭酸カリウムで処理する工程を含む、式1J-1Gの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 9のいずれか。

3. 12 式1E'の化合物を、(a) A-(CH₂)-C(O)-OR〔式中、Rは、Hまたはアルキルである。〕；および(b) 塩基で処理する工程を含む、式1J-1Gおよび1F''の任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 13 式1E'の化合物を、プロモ酢酸エチルおよび炭酸ナトリウムで処理する工程を含む、式1J-1Gおよび1F''の任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 14 式1E'の化合物を、プロモ酢酸エチル、炭酸ナトリウムおよびヨウ化カリウムで処理する工程を含む、式1J-1Gおよび1F''の任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 15 式1Eの化合物を、周期表第8-11族から選択される遷移金属触媒および塩基で処理する工程を含む、式1J-1Fの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 16 式1Eの化合物を、銅触媒および塩基で処理する工程を含む、式1J-1Fの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 17 式1Eの化合物を、CuIおよび塩基で処理する工程を含む、式1J-1Fの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 18 式1Eの化合物を、CuIおよびブレンステッド塩基で処理する工程を含む、式1J-1Fの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 19 式1Eの化合物を、CuIおよび炭酸カリウムで処理する工程を含む、式1J-1Fの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 11のいずれか。

3. 20 式1Eの化合物を、第8-11族から選択される遷移金属触媒、塩基および単

10

20

30

40

50

座または二座リガンドで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 1 1 のいずれか。

【0087】

3. 2 1 式 1 E の化合物を、Cu I、炭酸カリウムおよび N, N'-ジメチルエチレンジアミンで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 1 1 のいずれか。

3. 2 2 式 1 D の化合物を、(a) 上記一般式 $X-Y-(CH_2)_n-A$ の化合物；および (b) 塩基で処理する工程を含む、式 1 J - 1 F および 1 E の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 1 のいずれか。

3. 2 3 式 1 D の化合物を、2-クロロアセトアミドおよびジイソプロピルエチルアミンで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F および 1 E の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 1 のいずれか。

3. 2 4 式 1 D の化合物を、2-クロロアセトアミド、ジイソプロピルエチルアミンおよびヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F および 1 E の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 1 のいずれか。

3. 2 5 式 1 D の化合物を、ベンゾフェノンイミン；パラジウム触媒；塩基および 2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチルで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F' または 1 E' の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 1 のいずれか。

3. 2 6 式 1 D の化合物を、ベンゾフェノンイミン； $Pd_2(dba)_2$ ；ナトリウム t-ブトキシド；および 2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチルで処理する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F' または 1 E' の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 1 のいずれか。

3. 2 7 式 1 C の化合物を、保護剤で保護する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E' および 1 D の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 6 のいずれか。

3. 2 8 式 1 C の化合物を、塩基の存在下、上記一般式 $Y-P-Z$ を有する保護剤で保護する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E' および 1 D の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 6 のいずれか。

3. 2 9 式 1 C の化合物を、エチルクロロホルメートおよび塩基を用いて保護する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E' および 1 D の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 6 のいずれか。

3. 3 0 式 1 C の化合物を、エチルクロロホルメートおよびトリエチルアミンを用いて保護する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E' および 1 D の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 6 のいずれか。

【0088】

3. 3 1 式 1 C の化合物を、Boc 無水物および塩基を用いて保護する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E' および 1 D の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 2 6 のいずれか。

3. 3 2 (a) 式 1 A の化合物を、還元剤を用いて還元する工程、および (b) 式 1 B の化合物を、キラル酸を用いて分割する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E'、1 D および 1 C の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 3 1 のいずれか。

3. 3 3 (a) 式 1 A の化合物を、ナトリウムシアノボロハイドライドを用いて還元する工程、および (b) 式 1 B の化合物を、キラル酸を用いて分割する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E'、1 D および 1 C の任意の化合物の製造方法または方法 3. 1 - 3. 3 1 のいずれか。

3. 3 4 (a) 式 1 A の化合物を、酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程、および (b) 式 1 B の化合物を、キラル酸を用いて分割する工程を含む、式 1 J - 1 F、1 F'、1 E、1 E'、1 D および 1 C の任意の化合物の製造方法または方法 3.

10

20

30

40

50

1-3. 31のいずれか。

3. 35 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) キラル酸分割によって、またはキラルクロマトグラフィーによって、式1Bの化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 36 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) キラル酸分割によって、またはキラルクロマトグラフィーによって、式1Bの化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 37 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) キラルクロマトグラフィーによって、式1Bの化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 38 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) アミロース(amylose)-トリス(3, 5-ジメチルフェニルカルバメート) カラムを使用して、式1Bの化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 39 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) アミロース-トリス(3, 5-ジメチルフェニルカルバメート) カラムを使用し、エタノール移動相を用いて所望の生成物を溶出することによって、式1Bの化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 40 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) 式1Bの化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

【0089】

3. 41 (a) 式1Aの化合物を、還元剤を用いて還元する工程；および(b) 式1Bの化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

3. 42 (a) 式1Aの化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および(b) 式1Bの化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式1J-1F、1F'、1E、1E'、1Dおよび1Cの任意の化合物の製造方法または方法3. 1-3. 31のいずれか。

【0090】

さらに、本発明は、以下のような式2C-2J(例えば、式2C、2D、2E、2E'、2F、2G'、2G、2H、2Iおよび2J)の化合物のための方法を提供する：

4. 1 式2Jの化合物の遊離塩基を、酸で処理し、本発明の式1Jまたは2Jの薬学的に許容される酸付加塩を得る工程を含む、式2Jの任意の化合物の薬学的に許容される酸付加塩の製造方法。

4. 2 該酸が、塩酸、臭化水素酸、硫酸、スルファミン酸、リン酸、硝酸、酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール酸、ステアリン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、パモン酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン酸、安息香酸、サリチル酸、スルファニル酸、2-アセトキシ安息香酸、フマル酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンジスルホン酸、シュウ酸、イセチオン

10

20

30

40

50

酸からなる群から選択される、方法 4. 1。

4. 3 式 2 I の化合物を、1-(3-クロロプロポキシ)-4-フルオロベンゼンおよび塩基で処理する工程を含む、式 2 J の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 2。

4. 4 式 2 I の化合物を、1-(3-クロロプロポキシ)-4-フルオロベンゼンおよびトリエチルアミンまたはジイソプロピルエチルアミンで処理する工程を含む、式 2 J の任意の化合物の製造方法。

4. 5 式 2 I の化合物を、4-クロロ-4'-フルオロ-ブチロフェノンおよび塩基で処理する工程を含む、式 2 J の任意の化合物の製造方法。

4. 6 式 2 I の化合物を、4-クロロ-4'-フルオロ-ブチロフェノンおよびトリエチルアミンまたはジイソプロピルエチルアミンで処理する工程を含む、式 2 J の任意の化合物の製造方法。

4. 7 式 2 H の化合物を脱保護する工程を含む、式 2 J または 2 I の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 6 のいずれか。

4. 8 式 2 H の化合物を、塩基（例えば、水酸化ナトリウムまたは水酸化カリウム）を用いて脱保護する工程を含む、式 2 J または 2 I の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 7 のいずれか。

4. 9 式 2 H の化合物を、トリフルオロ酢酸を用いて脱保護する工程を含む、式 2 J または 2 I の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 7 のいずれか。

4. 10 式 2 G' の化合物を、還元剤で処理する工程を含む、式 2 J-2 H の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 9 のいずれか。

【0091】

4. 11 式 2 G' の化合物を、ボラン-T H F で処理する工程を含む、式 2 J-2 H の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 9 のいずれか。

4. 12 式 2 F の化合物を、ハロゲン化アルキルおよび塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 G の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 11 のいずれか。

4. 13 式 2 F の化合物を、ヨウ化メチルおよび炭酸カリウムで処理する工程を含む、式 2 J-2 G の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 11 のいずれか。

4. 14 式 1 E' の化合物を、(a) $A-(CH_2)_n-C(O)-OR$ 〔式中、R は、H またはアルキルである。〕；および (b) 塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 G および 2 F' の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 15 式 2 E' の化合物を、プロモ酢酸エチルおよび炭酸ナトリウムで処理する工程を含む、式 2 J-2 G および 2 F' の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 14 のいずれか。

4. 16 式 2 E' の化合物を、プロモ酢酸エチル、炭酸ナトリウムおよびヨウ化カリウムで処理する工程を含む、式 2 J-2 G および 2 F' の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 17 式 2 E の化合物を、周期表第 8-11 族から選択される遷移金属触媒および塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 18 式 2 E の化合物を、銅触媒および塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 19 式 2 E の化合物を、Cu I および塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 20 式 2 E の化合物を、Cu I およびブレンステッド塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

【0092】

4. 21 式 2 E の化合物を、Cu I および炭酸カリウムで処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 22 単座または二座リガンドをさらに含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方

10

20

30

40

50

法または方法 4. 1-4. 21 のいずれか。

4. 23 式 2 E の化合物を、第 8-11 族から選択される遷移金属触媒、塩基および単座または二座リガンドで処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 13 のいずれか。

4. 24 式 3 E の化合物を、CuI、炭酸カリウムおよび N, N'-ジメチルエチレンジアミンで処理する工程を含む、式 2 J-2 F の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 23 のいずれか。

4. 25 式 2 D の化合物を、(a) 上記一般式 $X-Y-(CH_2)_n-A$ の化合物；および (b) 塩基で処理する工程を含む、式 2 J-2 F および 2 E の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 24 のいずれか。

10

4. 26 式 2 D の化合物を、2-クロロアセトアミドおよびジイソプロピルエチルアミンで処理する工程を含む、式 2 J-2 F および 2 E の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 24 のいずれか。

4. 27 式 2 D の化合物を、2-クロロアセトアミド、ジイソプロピルエチルアミンおよびヨウ化ナトリウムまたはヨウ化カリウムで処理する工程を含む、式 2 J-2 F および 2 E の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 24 のいずれか。

4. 28 式 2 D の化合物を、ベンゾフェノンイミン；パラジウム触媒；塩基および 2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチルで処理する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'' または 2 E' の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 24 のいずれか。

20

4. 29 式 2 D の化合物を、ベンゾフェノンイミン；Pd₂(dba)₂；ナトリウム t-ブトキシド；および 2, 2'-ビス（ジフェニルホスフィノ）-1, 1'-ビナフチルで処理する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'' または 2 E' の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 24 のいずれか。

4. 30 式 2 C の化合物を、保護剤で保護する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E' および 2 D の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 29 のいずれか。

【0093】

4. 31 式 2 C の化合物を、塩基の存在下、上記一般式 $Y-P-Z$ を有する保護剤で保護する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E' および 2 D の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 30 のいずれか。

30

4. 32 式 2 C の化合物を、エチルクロロホルメートおよび塩基を用いて保護する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E' および 2 D の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 30 のいずれか。

4. 33 式 2 C の化合物を、エチルクロロホルメートおよびトリエチルアミンを用いて保護する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E' および 2 D の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 32 のいずれか。

4. 34 式 1 C の化合物を、Boc 無水物および塩基を用いて保護する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E' および 2 D の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 31 のいずれか。

40

4. 35 (a) 式 2 A の化合物を還元剤で還元する工程および (b) キラル酸を用いて、またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物を分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 のいずれか。

4. 36 (a) 式 2 A の化合物を、ナトリウムシアノボロハイドライドを用いて還元する工程および (b) キラル酸を用いて、またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物を分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F''、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 のいずれか。

4. 37 (a) 式 2 A の化合物を、酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程および (b) キラル酸を用いて、またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の

50

化合物を分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 のいずれか。

4. 38 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) キラル酸分割によって、またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 33 または 4. 37 のいずれか。

4. 39 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) キラル酸分割によって、またはキラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 または 4. 37-4. 38 のいずれか。

4. 40 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) 式 2 B の化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 39 のいずれか。

【0094】

4. 41 (a) 式 2 A の化合物を還元剤で還元する工程；および (b) 式 2 B の化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 39 のいずれか。

4. 42 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) 式 2 B の化合物を、(S)-(+)-マンデル酸を用いて分割する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 39 のいずれか。

4. 43 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) キラルクロマトグラフィーによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 のいずれか。

4. 44 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) アミローストリス (3, 5-ジメチルフェニルカルバメート) カラムを使用することによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 または 4. 43 のいずれか。

4. 45 (a) 式 2 A の化合物を、トリフルオロ酢酸の存在下、トリエチルシランを用いて還元する工程；および (b) アミローストリス (3, 5-ジメチルフェニルカルバメート) カラムを使用し、エタノール、メタノールまたはイソプロピルアルコール移動相を用いて所望の生成物を溶出することによって、式 2 B の化合物のエナンチオマーを分離する工程を含む、式 2 J-2 F、2 F'、2 E、2 E'、2 D および 2 C の任意の化合物の製造方法または方法 4. 1-4. 35 または 4. 43-4. 44 のいずれか。

【発明を実施するための形態】

【0095】

本発明の詳細な説明

本明細書中に記載された化合物およびそれらの薬学的に許容される塩は、本明細書中に記載された方法および例示された方法並びにそれらと同様の方法および化学分野で既知の方法を使用して製造され得る。本明細書中に記載された合成方法の説明において、溶媒、反応雰囲気、反応温度、実験の継続時間および後処理方法の選択を含む提示された全ての反応条件は、その反応に標準的な条件となるように選択されると理解されるべきである。これらの反応条件は、当業者に容易に認識されるであろう。したがって、場合により、反応は、高温で、またはより長い時間もしくはより短い時間の間、行われることが必要とさ

10

20

30

40

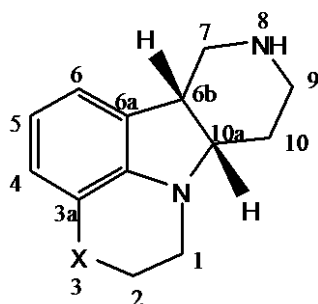
50

れ得る。分子の種々の部分に存在する官能基は、意図された反応剤および反応に適合可能でなければならないことが有機合成分野における当業者に理解される。市販されていない場合、これらの方法の出発物質は、既知の化合物の合成と同様のまたは類似した手法を使用する化学技術から選択される方法によって製造され得る。本明細書中に引用された全ての文献は、引用によりその全体が本明細書中に包含される。

【0096】

本明細書中に記載された四環式環系の番号付けは、kが1であり、mが1であり、およびnが1である場合を例にして、以下に示す。

【化85】



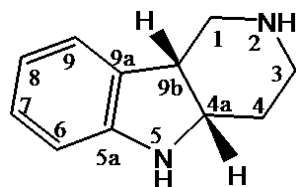
10

【0097】

本明細書中に記載されたヘキサヒドロ-1H-ピリド[4,3-b]インドール誘導体の番号付けは、kが1であり、mが1であり、およびnが1である場合を例にして、以下に示す。

20

【化86】



【0098】

本明細書中に使用される用語は、態様について特に定義されていない限り、通常、以下のように定義される。

30

【0099】

用語“薬学的に許容される塩”は、その親化合物が、その酸または塩基の塩を製造することによって変性されている、記載された化合物の誘導体を意味する。薬学的に許容される塩の例には、限定されないが、塩基性残基（例えば、アミン）の鉱酸または有機酸の塩；酸性残基（例えば、カルボン酸）のアルカリまたは有機塩；などが含まれる。該薬学的に許容される塩には、例えば非毒性の無機酸または有機酸から形成された、その親化合物の慣習的な非毒性の塩または第四級アンモニウム塩が含まれる。例えば、このような慣習的な非毒性塩には、塩酸、臭化水素酸、硫酸、スルファミン酸、リン酸、硝酸などのような無機酸から誘導された塩；および酢酸、プロピオン酸、コハク酸、グリコール酸、ステアリン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、アスコルビン酸、パモン酸、マレイン酸、ヒドロキシマレイン酸、フェニル酢酸、グルタミン酸、安息香酸、サリチル酸、スルファニル酸、2-アセトキシ安息香酸、フマル酸、トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、シュウ酸、イセチオン酸などのような有機酸から製造された塩が含まれる。

40

【0100】

本発明の薬学的に許容される塩は、慣習的な化学的方法によって、塩基性または酸性部分を含有する親化合物から合成され得る。通常、このような塩は、水もしくは有機溶媒またはこれら二つの混合物（通常、エーテル、酢酸エチル、エタノール、イソプロパノール、またはアセトニトリルのような非水性媒体が好ましい。）中、これらの化合物の遊離の

50

酸または塩基形態を、化学量論的量の適当な塩基または酸と反応させることによって、製造され得る。適当な塩のリストは、Remington's Pharmaceutical Sciences, 17th ed., Mack Publishing Company, Easton, Pa., 1985, p. 1418 (その開示内容は、引用により本明細書中に包含される) 中に記載されている。

【0101】

用語“アルキル”または“アルキレン”は、特定数の炭素原子を有する分岐鎖および直鎖の両方の飽和脂肪族炭化水素基を含むことが意図される。例えば、“C₁ - C₆ アルキル”は、1ないし6個の炭素原子を有するアルキルを示す。アルキルの例には、限定されないが、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、sec-ブチル、t-ブチル、3-メチルペンチル、4-メチルペンチルなどが含まれる。

10

【0102】

“アルケニル”または“アルケニレン”は、特定数の炭素原子を有し、かつ、一以上の炭素-炭素二重結合（これは、該鎖に沿った任意の安定点に存在し得る）を有する、直鎖または分岐鎖構造のいずれかの炭化水素鎖を含むことが意図される。アルケニルの例には、限定されないが、エテニル、1-プロペニル、2-ブテニル、3-ブテニル、2-ペンテニル、4-ペンテニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニル、2-メチル-2-プロペニル、4-メチル-3-ペンテニルなどが含まれる。

【0103】

“アルキニル”または“アルキニレン”は、エチニル、プロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニルなどのような、特定数の炭素原子を有し、かつ、一以上の炭素-炭素三重結合（これは、該鎖に沿った任意の安定点に存在し得る）を有する、直鎖または分岐鎖構造のいずれかの炭化水素鎖を含むことが意図される。

20

【0104】

“アルコキシ”または“アルキルオキシ”は、酸素架橋を通じて結合した、上記の数の炭素原子を有する、上記定義のアルキル基を示す。アルコキシの例には、限定されないが、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、i-プロポキシ、n-ブトキシ、s-ブトキシ、t-ブトキシ、n-ペントキシ、およびs-ペントキシが含まれる。同様に、“アルキルチオ”は、硫黄架橋を通じて結合した、上記の数の炭素原子を有する、上記定義のアルキル基を示す。

【0105】

本明細書中に使用される“ハロ”、“ハロゲン”または“ハライド”は、フルオロ、クロロ、ブロモ、およびヨードを意味する。したがって、本明細書中の“ハロゲン化アルキル”は、ヨウ化メチルまたはヨードブタンのような、上記定義のアルキル基に結合したハロゲン基を意味する。

30

【0106】

“シクロアルキル”は、少なくとも一つの脂肪族環を含む単環式または多環式の環系を含むことが意図される。したがって、“シクロアルキル”は、単に、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペンテニル、シクロヘキシル、シクロヘキセニルなどを示し得る。シクロアルキルが多環系である場合、このような系は、オクタヒドロ-1H-インデン、2,3-ジヒドロ-1H-インデンまたは5,6,7,8-テトラヒドロキノリンのような、芳香環、非芳香環、ヘテロ芳香環またはヘテロ非芳香環に縮合した脂肪族環を含有し得る。

40

【0107】

本明細書中の用語“ヘテロシクロアルキル”は、O、NおよびSからなる群から選択される少なくとも一つのヘテロ原子を含有する少なくとも一つの脂肪族環を含む単環式または多環式系を意味する。したがって、ヘテロシクロアルキルは、ペリリジニル、ペラジニル、2-ピロリドニル、1,2,3,4-テトラヒドロキノリニル、2H,6H-1,5,2-ジチアジニル、2H-ピロリルまたは1,2,3,4-テトラヒドロ-1,8-ナフチリジンを意味し得る。

【0108】

50

本明細書中に使用されるように、用語“アリール”は、少なくとも一つの芳香環（すなわち、 $4n+2$ （ここで n は整数である）個の Pi 電子を含有する平面環）を含む、安定な5-ないし7-員の単環式または多環式或いは7-ないし14-員の多環式環系を意味することが意図される。したがって、用語“アリール”には、フェニル、ナフチルおよびそれらの誘導体が含まれる。また、用語“アリール”は、一以上の芳香環または非芳香環またはヘテロ芳香環に縮合した、少なくとも一つの芳香環を含有する多環式環系（例えば、2,3-ジヒドロ-1H-インデン）を含むことが意図される。

【0109】

本明細書中に使用されるように、用語“ヘテロ環”、“ヘテロ環式環”または“ヘテロアリール”は、N、OおよびSからなる群から独立して選択される少なくとも一つのヘテロ原子を含有する少なくとも一つの芳香環を含む、安定な5-ないし7-員の単環式または多環式或いは7-ないし14-員の多環式環を意味することが意図される。したがって、“ヘテロ環”または“ヘテロ環式環”または“ヘテロアリール”には、単環式のヘテロ芳香環、または他のヘテロ芳香環または非ヘテロ芳香族環或いは非芳香環に縮合したヘテロ芳香環が含まれ得る。該ヘテロ環式環は、任意のヘテロ原子または炭素原子にて、そのペンダント基に結合され得、その結果、安定構造が生じ得る。本明細書中に記載されるヘテロ環式環は、得られる化合物が安定である場合、炭素原子上または窒素原子上で置換され得る。ヘテロ環またはヘテロアリール基の例には、限定されないが、1H-インダゾール、チアゾリル、フリル、ピリジル、キノリニル、ピリル、インドールまたは5,6,7,8-テトラヒドロキノリンが含まれる。

【0110】

用語“多環式の”または“多環”は、一以上の芳香族環、非芳香族環（すなわち、脂環式）、ヘテロ芳香族環またはヘテロ非芳香族環（ヘテロ-脂環式）環と一緒に縮合した縮合環系を意味することが意図される。

【0111】

本明細書中に使用される用語“置換された”は、指定された原子上の任意の一以上の水素が、指定された基からの選択物によって置換されていることを意味する。但し、指定された原子の通常の価数は超えず、および置換の結果、安定な化合物が生じる。したがって、置換されていてもよいアルキルは、一以上の水素が、限定されないが、ハロゲン、ヒドロキシ、アミノ、スルフヒドリル、アルキル、アルケニル、アルキニル、ハロアルキル（例えば、 CH_2Cl 、 CF_3 、 CH_3CH_2Br など）、アミン、アミド、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、カルボニル、シリル、アルキルアミノ、アルキルアミド、ニトロ、シアノ、ハロ、 $-S(O)-$ アルキル、 $-S(O)_2-$ アルキル、 $R-$ シクロアルキル、 $R-$ ヘテロシクロアルキル、 $R-C(O)-$ 、 $R-C(O)-OR'$ 、 $R-O-R'$ 、 $-N(R)(R')$ 〔式中、 R および R' は、独立して、H、アルキル、アリール、ヘテロアリール、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、アリールアルキル、ヘテロアリールアルキル、ヘテロアリールアルキルまたはヘテロシクロアルキルである。〕を含む指定された基からの選択物で置換されている上記定義のアルキル基を意味し得る。

【0112】

用語“分割”は、専門用語であり、および有機酸または塩基をラセミ混合物の成分と反応させてジアステレオマー(diastereomeric)塩を形成させ、そして該塩を、例えば、結晶化技術によって分離することによる、ラセミ混合物のそのエナンチオマーへの分離を意味する。用語“キラル酸分割”は、キラル酸を使用することによる、ラセミ混合物のそのエナンチオマーへの分離を意味する。

【0113】

用語“クロマトグラフィー”は、当該分野で周知であり、および混合物を固定相と相互作用させ、そして混合物の成分を、移動相（例えば、エタノール、メタノール、アセトニトリル、水またはそれらの混合物）で溶出することによる、混合物の分離技術を意味する

。用語“キラルクロマトグラフィー”は、固定相がキラルであるクロマトグラフィーを意味する。

【0114】

用語“キラル酸”は、式1Bの化合物とジアステレオマー塩を形成し得る任意の光学活性酸を意味する。本明細書中の用語“モノまたはジ-カルボン酸”または“スルホン酸”は、各々、一つまたは二つのカルボキシル官能基およびスルホン酸基を含有する任意の化合物を意味する。このような酸の例には、限定されないが、 $(+/-)/(R/S)$ 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノ-またはジ-アセチル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ (モノ-またはジ-ピバロイル) 酒石酸、 $(+/-)/(R/S)$ マンデル酸、 $(+/-)/(R/S)$ アセトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ メトキシフェニル酢酸、 $(+/-)/(R/S)$ ヒドロキシマンデル酸、 $(+/-)/(R/S)$ ハロマンデル酸 (例えば、4-フルオロマンデル酸)、 $(+/-)/(R/S)$ 乳酸、および $(+/-)/(R/S)$ カンファースルホン酸が含まれる。

10

【0115】

用語“保護剤”は、その官能性を遮断または隠蔽するために、保護が所望される原子と反応する任意の化合物を意味する。典型的に、保護剤は、潜在的に反応性の官能基を、所望されない化学的変換から該官能基を保護するために、一時的に変性するために使用される。望ましい保護剤は、反応条件に適合可能であるか、または安定性であり、および保護がもはや所望されないその後の時点において、容易に開裂されるものである。保護剤の例について、Theodora Greenによる“Protective Groups in Organic Synthesis” (発行者: John Wiley & Sons) (その開示内容は、引用により本明細書中に包含される) を参照のこと。

20

【0116】

用語“脱保護”または“脱保護する(deprotect)”または“脱保護する(deprotecting)”は、保護基を除去または開裂する行為を意味する。上記保護基についての脱保護条件は、保護基の選択に伴って必然的に変動し、および酸 (例えば、塩酸、硫酸、リン酸またはトリフルオロ酢酸またはルイス酸、例えばホウ素トリス (トリフルオロアセテート)) または塩基 (アルカリ金属水酸化物、例えば、水酸化リチウム、カリウムまたはナトリウム) 触媒反応または触媒的水素化条件 (例えば、水素およびパラジウム炭素) を含み得る。

30

【0117】

本明細書中の用語“触媒”は、それ自身消費されることなく、化合物の反応性または反応に影響を及ぼし得る、誘導し得る、増大させ得る、左右し得る、または促進し得る任意の物質または薬剤を意味する。用語“遷移金属触媒”は、d-軌道中に電子を有する任意の金属、例えば、周期表第3-12族の一つまたはランタニド系列から選択される金属を意味する。本発明の方法に有用な触媒には、周期表第8-11族からの遷移金属の原子、イオン、塩または錯体が含まれる。“周期表第3-12族”は、IUPAC方式にしたがって番号が付された周期表の族を意味する。したがって、第8-11族からの遷移金属には、鉄、ルテニウム、オスミウム、コバルト、ロジウム、イリジウム、ニッケル、パラジウム、白金、銅、銀および金が含まれる。このような触媒の例には、限定されないが、 CuI 、 $CuCl$ 、 $CuBr$ 、 $CuBR^2$ 、酢酸 $Cu(I)$ 、 Cu_2Cl_2 、 Cu_2O 、 Cu 、 $Pd_2(dba)_2$ 、 Pd/C 、 $PdCl_2$ 、 $Pd(OAc)_2$ 、 $(CH_3CN)_2PdCl_2$ 、 $Pd[P(C_6H_5)_3]_4$ 、ビス (ジベンジリデンアセトン) パラジウム $[Pd_2(dba)_3]$ 、 Ni (アセチルアセトネート) $_2$ 、 $NiCl_2[P(C_6H_5)]_2$ および $Ni(1, 5-シクロオクタジエン)_2$ が含まれる。触媒は、典型的に、しかしながら必然的ではなく、反応体に対して準化学量論的量で使用される。反応体に対して、好ましくは0.5-20mol%、最も好ましくは10mol%の遷移金属触媒が使用される。

40

【0118】

本明細書中の用語“塩基”は、有機または無機塩基、例えば、アミン塩基 (例えば、ア

50

ンモニウム、トリエチルアミン、N, N'-ジイソプロピルエチルアミンまたは4-(ジメチルアミノ)ピリジン(DMAP); 1, 5-ジアザビシクロ[4. 3. 0]-ノナ-5-エン(DBN)、1, 5-ジアザビシクロ[5. 4. 0]ウンデカ-5-エン(DBU)); 水素化物(例えば、水素化ナトリウム、リチウムまたはカリウム); アルコキシド(例えば、ナトリウム、カリウムまたはリチウムト-ブトキシドおよびK(OAr)、Na(OAr)); またはアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩または水酸化物(例えば、ナトリウム、マグネシウム、カルシウム、カリウム、セシウムまたはバリウムの炭酸塩、重炭酸塩、水酸化物またはリン酸塩)を意味する。

【0119】

用語“ブレンステッド塩基”は、当該分野において認識されており、および水素受容体である、非荷電または荷電原子または分子、例えば、酸化物、アミン、アルコキシド、または炭酸塩を意味する。ブレンステッド塩基の例には、限定されないが、 K_3PO_4 、 K_2CO_3 、 Na_2CO_3 、 Tl_2CO_3 、 Cs_2CO_3 、 $K(OtBu)$ 、 $Li(OtBu)$ 、 $Na(OtBu)$ 、 $K(OPh)$ 、および $Na(OPh)$ 、またはそれらの混合物が含まれる。

10

【0120】

用語“ルイス塩基”は、当該分野において認識されており、および所定の反応条件下、電子対を与え得る化学的部分を意味する。ルイス塩基の例には、限定されないが、非荷電化合物、例えば、アルコール、チオール、オレフィン、およびアミン(例えば、アンモニア、トリエチルアミン)、および荷電部分、例えば、アルコキシド、チオレート、カルボアニオン、および種々の他の有機アニオンが含まれる。

20

【0121】

本明細書中の用語“酸”は、ルイス酸またはブレンステッド酸を意味する。ルイス酸は、専門用語であり、および電子対を受け取り得る化学的部分を意味する(例えば、三フッ化ホウ素)。ブレンステッド酸は、陽子を与え得る任意の化学的部分を意味する(例えば、酢酸、トリフルオロ酢酸、塩酸、臭化水素酸、硫酸、リン酸ならびに当該分野で既知の他の有機酸)。

【0122】

用語“リガンド”は、別の中心原子(典型的に金属)との配位結合および/または共有結合を通じて、一以上の電子を与え得るか、または共有し得る任意の原子、分子またはイオンを意味する。“単座リガンド”は、中心原子に対する一つの結合部位を有するリガンド(例えば、ピリジンまたはアンモニア)を意味する。“二座リガンド”は、二つの結合部位を有するリガンド(例えば、N, N'-ジメチルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメチルエチレンジアミンまたは1, 10-フェナントロリン(phenanthroline))を意味する。第8-11族の遷移金属のための有用なリガンドの例には、限定されないが、2-フェニルフェノール、2, 6-ジメチルフェノール、2-イソプロピルフェノール、1-ナフトール、8-ヒドロキシキノリン、8-アミノキノリン、DBU、2-(ジメチルアミノ)エタノール、N, N-ジエチルサリチルアミド、2-(ジメチルアミノ)グリシン、N, N, N', N'-テトラメチル-1, 2-ジアミノエタン、4, 7-ジフェニル-1, 10-フェナントロリン、4, 7-ジメチル-1, 10-フェナントロリン、5-メチル-1, 10-フェナントロリン、5-クロロ-1, 10-フェナントロリン、5-ニトロ-1, 10-フェナントロリン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、(メチルイミノ)二酢酸、シス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N, N'-ジメチル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、シス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、トランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサン、シス-およびトランス-N-トリル-1, 2-ジアミノシクロヘキサンの混合物、エタノールアミン、1, 2-ジアミノエタン、N, N'-ジメチル-1, 2

30

40

50

ージアミノエタン、N，N－ジメチル－2－ヒドロキシベンズアミド、N，N－ジエチル－2－ヒドロキシベンズアミド、フルオロ－N，N－ジエチル－2－ヒドロキシベンズアミド、クロロ－N，N’－ジエチル－2－ヒドロキシベンズアミド、（2－ヒドロキシフェニル）（ピロリジン－1－イル）メタノン、ビフェニル－2－オール、2－ピリジルフェノール、1，2－ベンゼンジアミン、アンモニア、N，N－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、1－メチル－2－ピロリジノンまたはそれらの混合物ならびに上記のビフェニルおよびピナフチルリガンドが含まれる。特定の態様において、使用されるリガンドの量は、化学量論的量または過剰量であり得る。他の態様において、リガンドは、該反応のための溶媒として使用し得る。したがって、N，N－ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、1－メチル－2－ピロリジノンまたは他の液体アミンのような反応剤は、反応のための溶媒ならびにリガンドとして役立ち得る。

10

【0123】

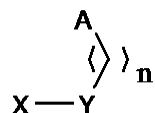
用語“N，N’－ジメチルエチレンジアミン”は、“N，N’－ジメチル－1，2－ジアミノエタン”と互換される。

【0124】

用語“求核性ハロゲン化アルキル”は、分子の一部分上にハロゲン化アルキル官能基、および分子の他の部分上に求核性基を有する任意の化合物を意味する。用語“求核性”または“求核的反応剤”は、当該分野においてよく認識されており、および反応性電子対を有する化学的部分を意味する。したがって、求核性ハロゲン化アルキルの例には、限定されないが、2－クロロアセトアミド、クロロ酢酸、クロロプロピオン酸ならびに一般式：

20

【化87】



〔式中、Aはハロ基であり、およびXは求核性基、例えば－N－、－O－または－S－基である。〕

を有するものが含まれる。

【0125】

用語“還元”または“還元する”は、分子中の官能基を、一つの酸化状態からより低い酸化状態に変換することを意味する。用語“還元(reducing)剤”または“還元(reductive)剤”は、分子中の官能基を、一つの酸化状態からより低い酸化状態に変換する効果が当該分野で知られている任意の化合物または錯体を意味する。還元は、電子、水素化物または水素－原子の直接移動を介して達成され得る。方法1Cに有用な典型的な還元剤には、金属水素化物（例えば、リチウムアルミニウムハイドライド、水素化ホウ素ナトリウム、ナトリウムシアノボロハイドライド）、および触媒（例えば、ラネーニッケル、パラジウム炭(chraccoal)、ホウ化ニッケル、白金金属またはその酸化物、酸化ロジウム、酸化ルテニウムおよび酸化亜鉛、ペンタシアノコバルテート（I I）Co（CN）₅³⁻）の存在下での水素が含まれる。触媒的水素化は、典型的に、室温および大気圧超にて行われるが、より高い温度および圧力が、より耐性の二重結合に必要とされ得る。二重結合を単結合に変換するのに有用な他の還元剤には、シランおよび酸；ナトリウムシアノボロハイドライドおよび酸；亜鉛および酸；ナトリウムおよび液体アンモニア；エタノール中のナトリウム；およびボランートリエチルアミンが含まれる。方法1Hにおけるようなケトンをもチレンに還元するのに有用である典型的な還元剤には、限定されないが、金属水素化物（例えば、ジイソブチルアルミニウムハイドライド（D I B A L）、ナトリウムビス（2－メトキシエトキシ）アルミニウムハイドライド（R e d－A l）またはナトリウムシアノボロハイドライド）；ボラン（例えば、BH₃－T H F）；または有機ボラン（例えば、ビス（ベンジルオキシ）ボラン）が含まれる。或いは、このような変換はまた、触媒（例えば、ニッケル、パラジウム炭、ホウ化ニッケル、白金金属、酸化白金、酸化パラジウム、酸化ロジウム、酸化ルテニウムまたは酸化亜鉛）の存在下、水素を使用することによる

30

40

50

触媒的水素化；塩基（例えば、水酸化ナトリウムまたはカリウム）の存在下、ケトンをヒドラジン水和物と共に加熱することによるWolff-Kishner還元（Todd, Org. React. 4, 378-422(1948)参照）；またはケトンを亜鉛アマルガムおよび水性鉍酸（例えば、塩酸）と共に加熱することによるClemmensen還元（Vedejs, Org. React. 22, 401-422(1975)参照）を通じて、達成され得る。また、このような還元を達成し得る他の反応剤には、トリイソプロピルホスフェート、硫酸の存在下での銅、および塩酸の存在下での錫が含まれる。還元剤のさらなる例については、Jerry Marchによる“Advanced Organic Chemistry:Reactions, Mechanisms, and Structure”, p. 771-790, John Wiley & Sons, Inc. (Fourth Edition)を参照のこと。

【0126】

10

用語“アルキル化”は、置換または付加による、有機化合物へのアルキルラジカルの導入を意味する。したがって、用語“N-アルキル化”は、有機化合物の窒素原子上へのアルキルラジカルの導入を意味する。

【実施例】

【0127】

本発明の化合物は、以下の反応スキームを通じて製造され得る：

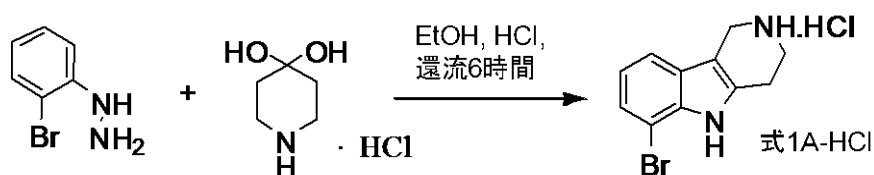
【0128】

実施例1：6-ブロモ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール塩酸塩[Int-1]の製造

6-ブロモ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール塩酸塩は、（2-ブロモフェニル）ヒドラジン塩酸塩（50.0g、219mmol）、4-ピペリドン-水和物塩酸塩（36.0g、230mmol）、エタノール（500ml）および塩酸（50ml）を混合することにより製造され得る。得られた混合物を、還流まで6時間加熱し、室温まで冷却し、濾過し、エタノールで洗浄し、そして固体まで乾燥する。

20

【化88】



30

【0129】

実施例2：[4aS, 9bR]-6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールの製造

[4aS, 9bR]-6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールは、6-ブロモ-2, 3, 4, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール塩酸塩を、トリフルオロ酢酸（630ml、8.48mmol）およびトリエチルシラン（172ml）と混合することによって製造され得る。該混合物を、窒素下、室温で19時間攪拌する。過剰のトリフルオロ酢酸およびトリエチルシランを、真空中で除去する。ヘキサン（550ml）を残留オイルに添加し、そして室温で1時間攪拌する；該ヘキサンをデカンテーションする。さらなる250mlのヘキサンを添加し、1時間攪拌し、そしてデカンテーションする。2N 水酸化ナトリウムを、pH=10まで残留オイルに添加し、次いで、ジクロロメタンで抽出する。該有機層を合わせ、塩水で洗浄し、そして乾燥する（Na₂SO₄）。

40

【0130】

[4aS, 9bR]-6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールのエナンチオマー的分離は、ラセミ体6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール（8g、31.6mmol）を、50℃（油浴）にてメタノール（160mL）中に溶解させ

50

、そして(R)－マンデル酸(4.8g、31.6mmol)を少量ずつ添加することによって行われ得る。得られた透明溶液を50℃にて数分間攪拌し、そしてエーテル(80mL)を滴下する。得られた溶液を室温まで冷却し、そして白色沈殿(R－マンデル酸塩(Mandelate sale)、3.7g)を濾過する。HPLC分析は>99% eeを示す。濾液を濃縮し、1N 水酸化ナトリウム(100mL)で処理し、そしてジクロロメタン(2x50mL)で2回抽出する。ジクロロメタン層を合わせ、塩水(2x200mL)で洗浄し、そして硫酸ナトリウムで乾燥する。ジクロロメタン溶液をオイル(5.59g)まで濃縮し、そして50℃にてメタノール(90mL)中に再溶解する。(S)－(+)－マンデル酸(3.53g、23.2mmol)を少量ずつ添加する。得られた透明溶液を50℃にて数分間攪拌し、そしてエーテル(45mL)を滴下する。得られた溶液を室温まで冷却し、そして白色沈殿(S－マンデル酸塩、4.19g)を濾過する。HPLC分析は、>99% eeを示す。R－マンデル酸塩： $[\alpha]_D^{25} = -98.1$ 、S－マンデル酸塩： $[\alpha]_D^{25} = +102$ 、溶媒：DMSO。或いは、該分割は、メタノールおよびt－ブチルメチルエーテル(MTBE)の混合物中で行われ得る。

10

【0131】

或いは、[4aS, 9bR]－6－ブロモ－2, 3, 4, 4a, 5, 9b－ヘキサヒドロ－1H－ピリド[4, 3－b]インドールは、ラセミ体6－ブロモ－2, 3, 4, 4a, 5, 9b－ヘキサヒドロ－1H－ピリド[4, 3－b]インドール(9.61g、38.0mmol)を50℃にてメタノール(190mL)中に溶解し、そして(S)－(+)－マンデル酸(5.78g、38.0mmol)を少量ずつ添加することによって、分離され得る。得られた透明溶液を50℃にて数分間攪拌し、そしてエーテル(95mL)を滴下する。得られた溶液を室温まで冷却する。白色沈殿(S－マンデル酸塩、4.1g)を濾過する。HPLC分析は、>99% eeを示す。

20

【0132】

また、[4aS, 9bR]－6－ブロモ－2, 3, 4, 4a, 5, 9b－ヘキサヒドロ－1H－ピリド[4, 3－b]インドールのエナンチオマー的分離は、ラセミ体6－ブロモ－2, 3, 4, 4a, 5, 9b－ヘキサヒドロ－1H－ピリド[4, 3－b]インドール(1710gm “そのまま”、理論上1570gm、6.21mol)を、40－50℃(窒素下)に加熱してメタノール(24L)中に溶解させることによって行われ得る。該混合物に(R)－(－)－マンデル酸(944g、6.2mol)を一度に加える。加熱マントルへの電力供給を止め、そしてMTBE(13L)を混合物に加える。得られた溶液を攪拌しながら室温まで放冷し、そして攪拌しながら15－25℃にて30－40時間熟成させる。生成物を濾過により白色ないしオフ・ホワイト色沈殿として単離し、そして環境温度にて一夜空気乾燥する。これにより580gm(23%)のInt-2 R－マンデル酸塩を得る。キラルHPLC分析は、所望されないより遅く移動するエナンチオマー(>99% ee)が単一ピークとして存在することを示す。

30

【0133】

該濾液を濃縮し、水(25L)で希釈し、攪拌し、そしてpH試験紙により測定される約14のpHまで50%のNaOH(800mL)で処理する。該遊離塩基をジクロロメタン(2x17Lおよび1x6L)で抽出する。DCM層を合わせ、乾燥し(Na_2SO_4)、そして濃縮して固体遊離塩基(約1150g)を得る。該遊離塩基を、 N_2 下で40－50℃に加熱してメタノール(17L)中に溶解し、そして(S)－(+)－マンデル酸(692g、4.55mol)を添加する。加熱マントルのスイッチを切り、そして該溶液にMTBE(8.5L)を一度に添加する。得られた溶液を攪拌しながら室温まで放冷し、そして30－40時間熟成させる。生成物を濾過により白色ないしオフ・ホワイト色沈殿として単離し、そして環境温度にて一夜空気乾燥する。これにより、828gm(33%)のS－マンデル酸塩を得る。キラルHPLC分析は、各々約1%で存在する二つの他の不純物(これらは、所望されないエナンチオマーの直前に溶出する)と共に、より早く移動するエナンチオマー(>99% ee)が存在することを示した。R－マンデル酸塩： $[\alpha]_D^{25} = -98.1$ 、S－マンデル酸塩： $[\alpha]_D^{25} = +102$ 、溶媒：

40

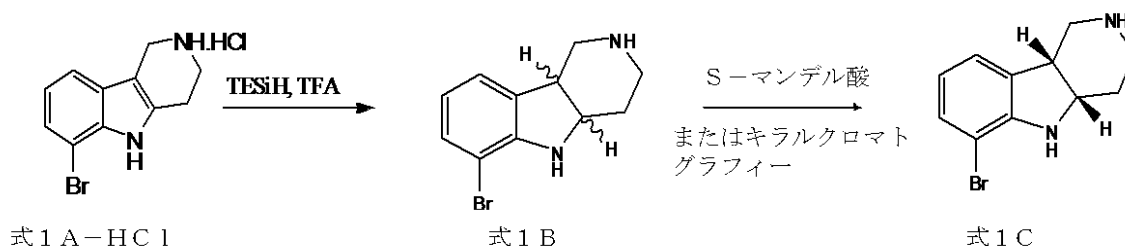
50

DMSO (3 ml の DMSO 中約 10 mg)。キラル HPLC 条件: CHIRALPAK AD-H、250 x 4.6 mm、0.1% のジエチルアミンを含有するヘキサン中の 30% の IPA、流速 0.8 ml/min、254 nm での UV 検出。サンプルは、該塩を IPA 中で超音波処理することによって調製される。

【0134】

キラル分割の代わりに、[4aS, 9bR]-6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールのエナンチオマー的分離は、CHIRALPAK (登録商標) AD (登録商標) カラム (20 μ m、5 cm ID x 50 cm L) を使用する分取クロマトグラフィーによっても達成され得る。26.4 g、23.0 g および 14.8 g のラセミ体 6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールを、攪拌しながら、(所望により低温加熱しながら) 100% エタノール中に別々に溶解させ、次いで、0.4 μ m フィルターを通じて濾過する。供給液を別々に 25 mL 体積で注入し、そして 150 mL/min の流速で 100% エタノールを用いて 25°C にて溶出する。或いは、420 g のラセミ体 6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドールを同様に溶解し、濾過し、そして 400 mL/min の流速の CHIRALPAK (登録商標) AD (登録商標) カラム (20 μ m、11 cm ID x 25 cm L) に 55 mL 体積で注入する。生成物を 330 nm の紫外線波長にて検出する。生成物を収集し、そして溶媒をロータリーエバポレーターで 50-70 mbar の真空下、40°C にて蒸発させる。生成物を、AD-H 4.6 mm ID x 250 mm カラムを 30°C のカラム温度にて 0.7 mL/min の流速の 100% エタノール移動相で使用するキラル HPLC 分析によって分析し、そして 200 nm、230 nm、250 nm、280 nm または 325 nm にて検出する。また、生成物を、Eclipse (5 μ m XDB-C8、4.6 mm ID x 250 mm) カラムを 30°C のカラム温度にて 1 mL/min の流速の 75:25 メタノール/0.1% 水性ジエチルアミンで使用するキラル HPLC 分析によって分析し、そして 250 nm、200 nm、230 nm、280 nm または 325 nm にて検出する。分離される生成物は、>98% ee である。

【化89】



【0135】

実施例 3: (4aS, 9bR)-エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール-2 (9bH)-カルボキシレート の製造
(4aS, 9bR)-エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール-2 (9bH)-カルボキシレートは、最初に 50% 水酸化ナトリウム水溶液を使用して遊離塩基として [4aS, 9bR]-6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール (36.0 g、0.142 mol) を得て、そして生成物を MTBE 中に抽出することによって製造され得る。次いで、(4aS, 9bR)-エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール-2 (9bH)-カルボキシレートへの変換は、THF (300 ml) およびトリエチルアミン (24 ml) 中の [4a

S, 9bR] - 6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドールの化合物 (36.0 g、0.142 mol) の懸濁液を、氷水浴中で冷却することによってなされ得る。エチルクロロホルメートを、シリンジポンプを介して1時間に亘って滴下する (13.5 ml、0.142 mol)。氷水浴を取り除き、そして反応混合物を室温にてさらに1時間攪拌する。反応混合物をセライトのパッドを通過させ、そして溶媒を蒸発させて、(4aS, 9bR) - エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドール-2 (9bH) - カルボキシレートを得る。¹H NMR(CDCl₃, 300 MHz): 1.20-1.35(m, 3H), 1.73-1.85(m, 1H), 1.85-1.99(m, 1H), 3.22-3.52(m, 3H), 3.52-3.66(m, 1H), 3.66-3.95(br, 1H), 3.95-4.21(m, 4H), 6.60(t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.04(d, J = 7.2 Hz, 1H), 7.20(d, J = 8.1 Hz, 1H).

10

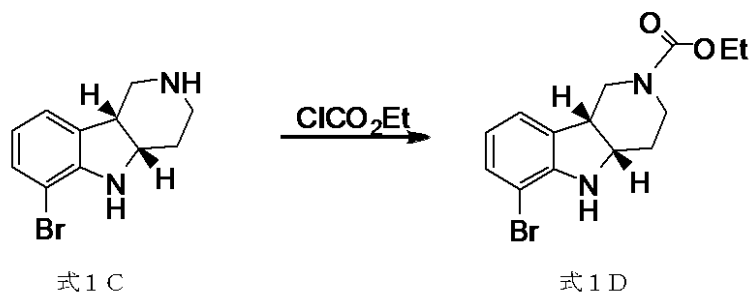
【0136】

[4aS, 9bR] - 6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドール (式1Cの化合物) 遊離塩基を使用する代わりに、該反応はまた、[4aS, 9bR] - 6-ブロモ-2, 3, 4, 4a, 5, 9b-ヘキサヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドールの (S) - マンデル酸塩を用いて開始することによってなされ得る。100 mL の丸底フラスコは、磁気攪拌バー、等圧滴下ロート、および該滴下ロートの頂部上の N₂ 注入口を備える。該フラスコに、該 S - マンデル酸塩出発物質 (5 g、12.35 mmol)、Na₂CO₃ (2.88 g、27.17 mmol)、および 25 mL の THF を充填する。該黄色反応混合物に、THF (5 mL) 中のエチルクロロホルメート (1.64 g、15.11 mmol) の溶液を、25 °C (加熱ブロック温度) にて約 70 分間に亘って滴下する。該バッチを 25 °C にてさらに 10 分間攪拌し、そして HPLC によって調べる。HPLC によって 2 % 未満の出発物質が観察され、所望の生成物は約 98 % と認定される。該バッチに、12.5 mL の EtOH を添加し、そして該バッチを減圧下に濃縮して約 30 mL の溶媒 (大部分 THF) を除去する。次いで、該バッチに、37.5 mL の H₂O を添加する。得られた混合物は、pH 試験紙によって > 9 の pH を示す。次いで、該黄色混合物を室温にて約 1 時間攪拌し、そして濾過する。該固体を 25 mL の H₂O で濯ぐ。真空オーブン中で 58 °C にて約 16 時間乾燥した後、3.9442 g の黄色固体を得る (収率 98 %)。該固体の ¹H NMR は合致し、(s) - マンデル酸を示さなかった。生成物の HPLC 分析は、> 99 % の純度の所望の生成物を示す。LC-MS は、M/e = 326 (M+1) を有するピークを示した。

20

30

【化90】



40

【0137】

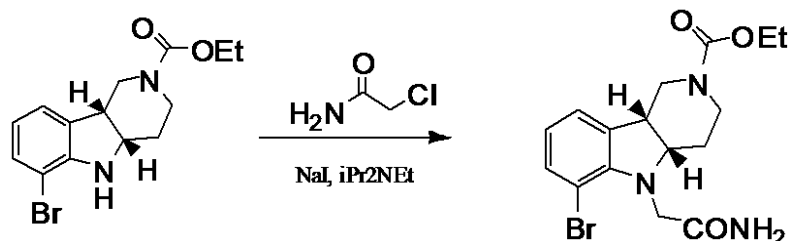
実施例 4: [4aS, 9bR] - エチル 5 - (2-アミノ-2-オキシエチル) - 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドール-2 (9bH) - カルボキシレートの製造

(4aS, 9bR) - エチル 5 - (2-アミノ-2-オキシエチル) - 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドール-2 (9bH) - カルボキシレートは、アセトニトリル (80 mL) 中の (4aS, 9bR) - エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド [4, 3-b] インドール-2 (9bH) - カルボキシレート (5.648 g、17.4 mmol)、2-クロロ

50

アセトアミド（7.32 g、78.2 mmol）、ヨウ化カリウム（19.2 g、77.7 mmol）およびジイソプロピルエチルアミン（19 mL、115 mmol）の懸濁液を、還流まで27時間加熱することによって製造され得る。該溶媒を真空中で除去し、水（200 mL）を残渣に添加し、そして1時間攪拌する。得られた白色固体を濾過し、エタノールで洗浄し、そして乾燥する。

【化91】



10

【0138】

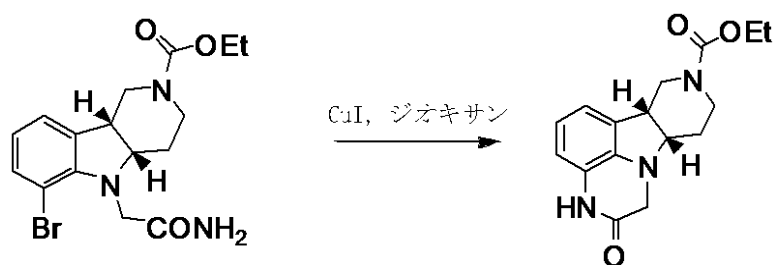
実施例5：（6bR, 10aS）-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレート

ジオキサン（20 mL）中の[4aS, 9bR]-エチル 5-（2-アミノ-2-オキソエチル）-6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール-2（9bH）-カルボキシレート（254 mg、1.34 mmol）、ヨウ化第一銅（254 mg、1.34 mmol）、炭酸カリウム（3.96 g、28.7 mmol）およびN, N'-ジメチルエチレンジアミン（0.31 mL、2.87 mmol）の懸濁液を、還流にて4.5時間加熱する。ヨウ化第一銅（250 mg、1.32 mmol）の別の部分およびN, N'-ジメチルエチレンジアミン（0.33 mL、3.05 mmol）を添加する。得られた混合物を、還流までさらに3時間加熱し、次いで、73℃にて約66時間加熱する。該反応混合物を濃縮し、そして100:3:3のジクロロメタン:トリエチルアミン:メタノールを使用して短いアルミナカラムを通過させる。該カラムから得られた溶媒を固体まで蒸発させ、そしてジクロロメタン中に再溶解する。該ジクロロメタン溶液を塩水で洗浄し、リン酸ナトリウムを用いて乾燥させ、そして固体（3.7 g、95%、HPLCによる純度83%）まで濃縮する。

20

30

【化92】



【0139】

実施例5-A：（6bR, 10aS）-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレートの製造

40

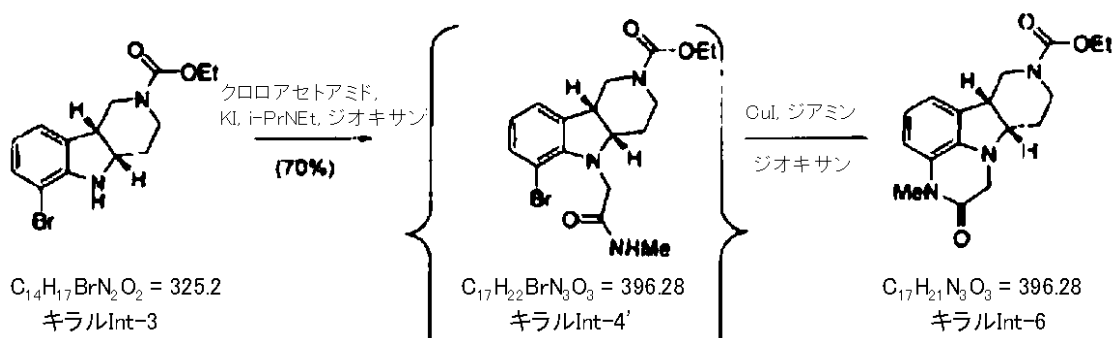
上記実施例5の代わりに、（6bR, 10aS）-エチル 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレートはまた、式1Dの化合物から出発するワンポット法で製造され得る。2リットルの四つ口丸底フラスコは、機械式攪拌機、還流凝縮器、N₂注入口、コントローラーを有するテフロン被覆Kタイプ温度プローブ、および加熱マントルを備える。該フラスコに、（4aS, 9bR）-エチル 6-ブロモ-3, 4, 4a, 5-テトラヒドロ-1H-ピリド[4, 3-b]インドール-2（9bH）-カルボキシレート（250 g、769 mmol）、クロロアセトアミド（

50

124 g、1153 mmol、1.5当量)、ヨウ化カリウム(191.5 g、1160 mmol、1.5当量)、ジイソプロピルエチルアミン(266 mL、1531 mmol、2.0当量)、およびジオキサン(625 mL)を充填する。該反応物を、HPLCによって3%未満の出発物質が観察されるまで、約103℃の還流温度まで加熱する(約48時間)。N-メチルクロロアセトアミドおよびジイソプロピルエチルアミンのさらなる充填物が必要であり得る。次いで、該反応物を約80℃まで冷却し、そしてこの温度にて、ヨウ化銅(29.2 g、153.8 mmol、0.2当量)、炭酸カリウム(232.5 g、1682 mmol、2.2当量)、ジメチルエチレンジアミン(49.6 mL、461 mmol、0.6当量)、およびさらなるジオキサン(375 mL)を添加する。次いで、該反応物を還流まで再加熱し、そしてHPLCによって監視する。還流は約103℃で生じる。該反応はHPLCによって監視される。

10

【化93】



20

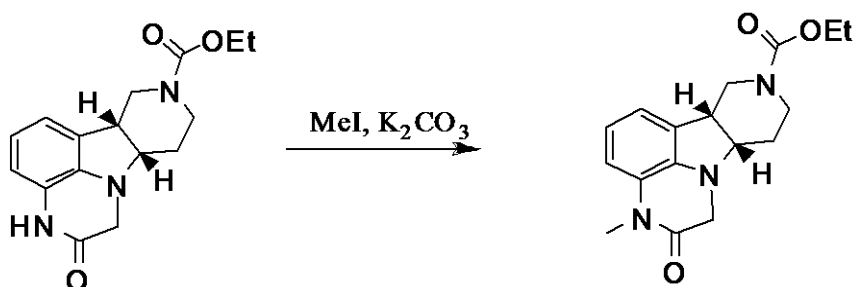
【0140】

実施例6：(6bR, 10aS)-エチル 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4':4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレート

(6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4':4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレート(17.3 g、57.4 mmol)、 K_2CO_3 (15.8 g、114 mmol)、およびヨウ化メチル(66 mL、1060 mmol)を2 Lの耐圧ボトル中に置き、そして500 mLのアセトンを添加する。該ボトルを、油浴中109℃にて5.5時間加熱し、そして室温まで冷却する。アセトンおよび過剰のヨウ化メチルを真空中で除去し、200 mLの水を添加し、次いで、DCMで抽出する。DCM層を合わせ、そして塩水で洗浄し、乾燥する(Na_2SO_4)。溶媒の蒸発により、(6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4':4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレートが生じる。

30

【化94】



40

【0141】

実施例6-A：(6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド[3', 4':4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレートの製造

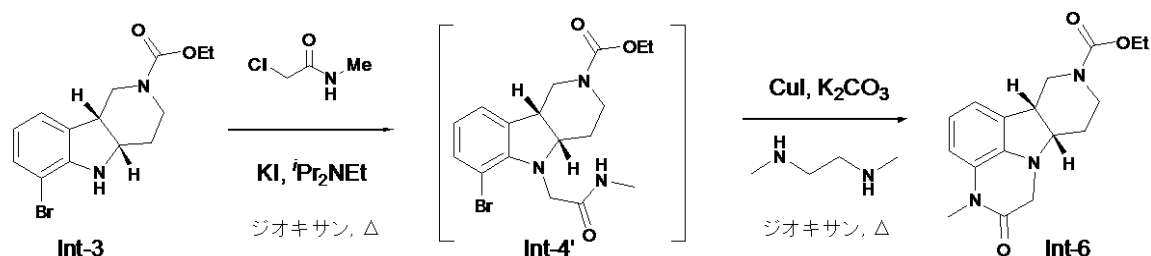
50

上記実施例 6 に代えて、(6 b R, 10 a S) - エチル 3, 6 b, 9, 10, 10 a - ヘキサヒドロ - 3 - メチル - 2 - オキソ - 1 H - ピリド [3', 4' : 4, 5] - ピロロ [1, 2, 3 - d e] キノキサリン - 8 - カルボキシレートはまた、式 1 D の化合物から出発するワンポット方法で製造され得る。2 リットルの四つ口丸底フラスコは、機械式攪拌機、還流凝縮器、N₂ 注入口、コントローラーを有するテフロン被覆 K タイプ温度プローブ、および加熱マントルを備える。該フラスコに、(4 a S, 9 b R) - エチル 6 - ブロモ - 3, 4, 4 a, 5 - テトラヒドロ - 1 H - ピリド [4, 3 - b] インドール - 2 (9 b H) - カルボキシレート (250 g、769 mmol)、N - メチルクロロアセトアミド (124 g、1153 mmol、1.5 当量)、ヨウ化カリウム (191.5 g、1160 mmol、1.5 当量)、ジイソプロピルエチルアミン (266 mL、1531 mmol、2.0 当量)、およびジオキサン (625 mL) を充填する。該反応物を、HPLC によって 3% 未満の出発物質が観察されるまで、約 103 °C の還流温度まで加熱する (約 48 時間)。N - メチルクロロアセトアミドおよびジイソプロピルエチルアミンのさらなる充填物が必要であり得る。次いで、該反応物を約 80 °C まで冷却し、そしてこの温度にて、ヨウ化銅 (29.2 g、153.8 mmol、0.2 当量)、炭酸カリウム (232.5 g、1682 mmol、2.2 当量)、ジメチルエチレンジアミン (49.6 mL、461 mmol、0.6 当量)、およびさらなるジオキサン (375 mL) を添加する。次いで、該反応物を還流まで再加熱し、そして HPLC によって監視する。還流は約 103 °C で生じる。該反応は HPLC によって監視される。

【0142】

反応完了後、該反応物を約 40 °C まで冷却し、そしてフラッシュ等級のシリカゲルのプラグ (625 g、2.5 g/g) 上に注ぐ。該反応物を、(真空下) 6.25 L の酢酸エチルで溶出する。該溶出液を固体残渣 (320 gm) まで濃縮し、次いで、熱エタノール (800 mL) 中に溶解する。この混合物を環境温度まで放冷し、そして一夜攪拌する。次の日、該混合物を 0 - 5 °C に冷却し、1 時間熟成させ、そして濾過する。該ケーキを冷エタノール (150 mL) で洗浄し、そして空気乾燥させて白色固体として 170 グラム (70%) の生成物を得る。この生成物は、HPLC による純度が > 99 A% である。HPLC 10 : 90 ないし 90 : 10 CH₃CN : H₂O 15 分間。90 : 10 にて 2 分間保持、0.025 % TFA 緩衝液、1.5 mL/min、UV 220 nm、Phenomenex Jupiter C18 カラム 4.6 mm x 250 mm。該生成物は、全イオンクロマトグラム中、LC/MS による純度が 75 A% である。¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃) 1.28 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 1.86-1.96 (m, 2H), 2.72 (br, 1H), 3.09-3.48 (m, 7H), 3.86-4.21 (m, 5H), 6.75 (dd, J = 1.2, 7.8 Hz, 1H), 6.82 (t, J = 7.8 Hz, 1H), 6.90 (dd, J = 1.2, 7.2 Hz, 1H)。

【化 95】



【0143】

実施例 7 : (6 b R, 10 a S) - 3 - メチル - 2, 3, 6 b, 9, 10, 10 a - ヘキサヒドロ - 1 H - ピリド - [3', 4' : 4, 5] - ピロロ [1, 2, 3 - d e] キノキサリン - 8 - カルボキシレートの製造

(6 b R, 10 a S) - エチル 2, 3, 6 b, 9, 10, 10 a - ヘキサヒドロ - 3 - メチル - 1 H - ピリド - [3', 4' : 4, 5] - ピロロ [1, 2, 3 - d e] キノキ

サリン-8-カルボキシレートは、 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ (THF 中 1 M、143 mL、143 mmol) を、 THF (50 mL) 中の (6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド [3', 4' : 4, 5]-ピロロ [1, 2, 3-de] キノキサリン-8-カルボキシレート (18.0 g、約 57 mmol) の懸濁液に室温にて 15 分間に亘って滴下することによって製造され得る。得られた混合物を還流まで 3 時間加熱する。該反応混合物を氷水浴中で冷却し、そして 150 mL の 6 N HCl を滴下する。 THF を真空中で除去した後、2 N NaOH を $\text{pH} = 9$ まで添加し、続いて、500 mL の DCM で抽出する。 DCM 層を塩水で洗浄し、そして Na_2SO_4 で乾燥する。溶媒の蒸発により、粗 (6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-1H-ピリド [3', 4' : 4, 5]-ピロロ [1, 2, 3-de] キノキサリン-8-カルボキシ

10

【0144】

或いは、(6bR, 10aS)-3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド [3', 4' : 4, 5]-ピロロ [1, 2, 3-de] キノキサリンは、以下のように製造され得る：

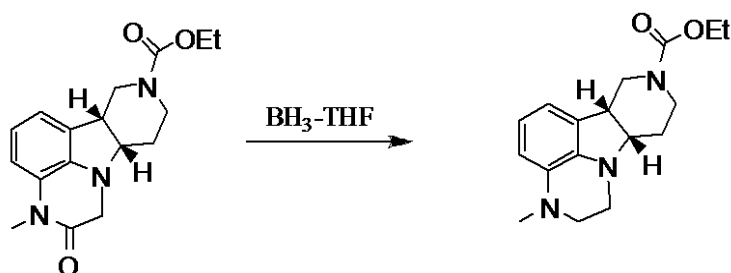
頭上攪拌機、 N_2 注入口、および K タイプテフロン被覆温度プローブを備えた 5 L の三つ口丸底フラスコに、 THF (約 50 mL) を使用して (6bR, 10aS)-エチル 2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-3-メチル-2-オキソ-1H-ピリド [3', 4' : 4, 5]-ピロロ [1, 2, 3-de] キノキサリン-8-カルボキシ

レート (218 g、691.3 mmol) を充填する。該反応容器を、三回真空にし/ N_2 パージし、次いで、 THF 中の BH_3 - THF 錯体の 1 M の溶液 (1962 mL、1962 mmol、2.8 当量) を、滴下ロートを通じてゆっくりと添加する。次いで、得られた透明溶液を 60 °C に加熱する。次いで、得られたバッチを 60 °C にて約 17 時間攪拌する。該バッチは、 HPLC によって、89.0 % の所望の生成物および約 3.0 % の未反応基質を示した。該バッチを 60 °C にてさらに 3 時間攪拌し、次いで、氷浴中で約 10 °C まで冷却する。該バッチに、 MeOH (327 mL、8073 mmol、11.7 当量) を、内部温度を 25 °C 未満に維持しながら、滴下ロートを通じてゆっくりと添加する。得られたバッチを氷浴中で約 30 分間攪拌し、そして真空中で濃縮して黄色ペーストを得る。次いで、該粗ペーストを、 EtOAc (2180 mL) および H_2O (2180 mL) の間に分配する。分離した有機層を乾燥し (Na_2SO_4)、濾過し、そして減圧下で濃縮して 227.6 g の黄色液体を得る。該液体の HPLC 分析は、89 % の所望の生成物、 $\text{RRt} = 0.62$ での 2.6 % の不純物質、および 2.5 % の出発物を示した。 ^1H NMR (CDCl_3 , 300 MHz) δ 1.28 (t, $J = 7.0\text{Hz}$, 3H), 1.79-1.95 (m, 2H), 2.74-2.92 (m, 5H), 3.02-3.22 (m, 2H), 3.22-3.38 (m, 3H), 3.54-3.64 (m, 1H), 3.78-4.24 (m, 4H), 6.41 (d, $J = 7.8\text{Hz}$, 1H), 6.54 (d, $J = 7.2\text{Hz}$, 1H), 6.66 (t, $J = 7.7\text{Hz}$, 1H); ^{13}C -NMR (CDCl_3 , 75 MHz) δ 14.9, 24.7, 37.7, 39.9, 41.4, 44.4, 45.8, 50.7, 61.4, 65.0, 109.3, 113.3, 120.6, 128.8, 135.1, 138.2, 155.6.

20

30

【化96】



40

【0145】

実施例 8：(6bR, 10aS)-3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド [3', 4' : 4, 5]-ピロロ [1, 2, 3-de] キノキサ

50

サリンの製造

(6bR, 10aS) - 3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレート (約18.5g、57mmol)、KOH (12.7g、226mmol) およびn-ブタノールを、300mlの耐圧ボトル中に置き、そして油浴中120℃にて3時間加熱する。n-ブタノールを真空中で除去し、そして300mlの水を添加し、次いで、DCMで抽出する。DCM層を合わせ、塩水で洗浄し、乾燥 (Na₂SO₄) する。溶媒の蒸発により、(6bR, 10aS) - エチル-3-メチル-2, 3, 6b, 7, 8, 9, 10, 10a-オクタヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリンを得る。

10

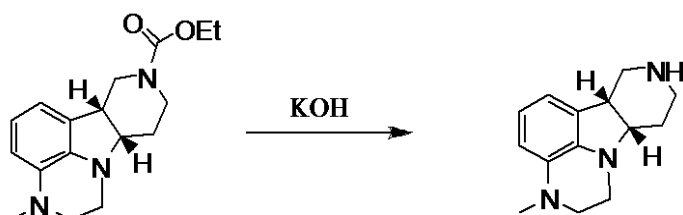
【0146】

或いは、5-Lの三口丸底フラスコにおいて、残りのInt-7を未精製のまま濃HCl (1090mL) 中に溶解させ、その後、(6bR, 10aS) - 3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-カルボキシレートを5Lの反応容器に添加する。得られた溶液を95℃にて15時間加熱する。次いで、該バッチを氷浴中で約10℃まで冷却し、そしてMTBE (1090mL) を添加する。次いで、該バッチに、25% NaOH溶液 (1308mL) を、内部温度を30℃未満に維持しながら、滴下ロートを通じてゆっくりと添加する。水層は、NaOH溶液の添加後、>14のpHを示す。次いで、該バッチに、EtOAc (1090mL) を添加し、そして得られた暗色混合物を、氷浴中、約5分間攪拌する。層を分離し、そして水層をEtOAc (1090mL) で抽出する。合わせた有機層を塩水 (1090mL) で洗浄し、濾過し、そして減圧下で濃縮して166.8gの暗褐色液体 (理論収量158.5g) を得る。該液体のHPLC分析は、88.1%の所望の生成物を示した。生成物の¹H NMRは合致し、そして5%を超える単一の不純物を示さない。LC-MS分析は、M/e = 230 (M+1) を有する約93%の主ピークを示す。該生成物を、N₂下、冷室中に貯蔵する。¹H NMR (CDCl₃, 300 MHz) δ 1.71-1.97(m, 2 H), 2.58-2.70(m, 1 H), 2.80-2.92(m, 6 H), 2.98-3.12(m, 2 H), 3.26-3.37(m, 3 H), 3.55-3.64(m, 1 H), 6.41(d, J = 7.8 Hz, 1 H), 6.51(d, J = 7.2 Hz, 1 H), 6.65(t, J = 7.8 Hz, 1 H)。

20

【化97】

30



【0147】

実施例9：4-((6bR, 10aS) - 3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-(7H)-イル)-1-(4-フルオロフェニル)-1-ブタノンの製造

40

ジオキサン (65mL) およびトルエン (65mL) 中の(6bR, 10aS) - 3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン (約11.8g、約50mmol)、4-クロロ-4'-フルオロブチロフェノン (15.0g、74.8mmol)、トリエチルアミン (30mL、214mmol)、およびヨウ化カリウム (12.6g、76mmol) の懸濁液を、還流まで7時間加熱する。濾過および溶媒の蒸発後、200mLのDCMを添加する。該DCM溶液を塩水で洗浄し、乾燥 (Na₂SO₄) し、そして

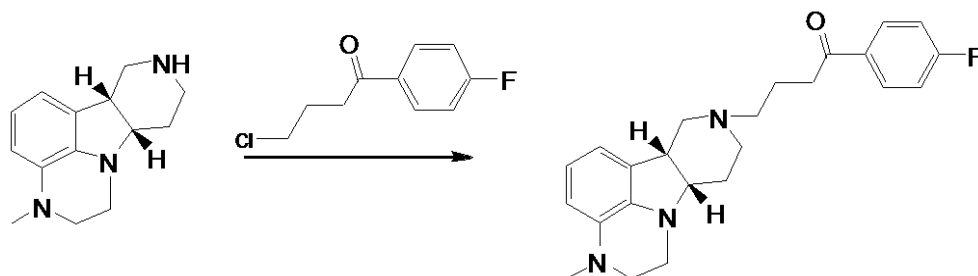
50

約 55 ml まで濃縮する。濃縮した溶液を 600 ml の 0.5 N HCl エーテル溶液に滴下する。該固体を濾過し、エーテルで洗浄し、次いで、水中に溶解する。得られた水溶液を 2 N NaOH で塩基性にし、そして DCM で抽出する。DCM 層を合わせ、塩水 (2 x 200 mL) で洗浄し、そして乾燥 (Na_2SO_4) する。溶媒の蒸発およびシリカゲルによる残渣のクロマトグラフィーにより、4-((6bR, 10aS)-3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン-8-(7H)-イル)-1-(4-フルオロフェニル)-1-ブタノンを得る。

【0148】

ジオキサンの使用に代えて、該反応は、3-ペンタノン中で行われ得る。機械式攪拌機、 N_2 注入口、還流凝縮器、および温度プローブを備えた 5 L の三口丸底フラスコに、230 g の (6bR, 10aS)-3-メチル-2, 3, 6b, 9, 10, 10a-ヘキサヒドロ-1H-ピリド-[3', 4': 4, 5]-ピロロ[1, 2, 3-de]キノキサリン (1 mol)、249.78 g の KI (1.5 mol、1.5 当量)、194.12 g の $i\text{PR}_2\text{NEt}$ (1.5 mol、1.5 当量)、301.76 g の 4-クロロ-4'-フルオロブチロフェノン (1.5 mol、1.5 当量)、および 2300 mL の 3-ペンタノンを充填する。次いで、得られた混合物を 95°C (内部温度) にて 17 時間加熱し、そして HPLC によって反応完了について調べる。次いで、該バッチを氷浴によって約 10°C まで冷却し、そして 5% NaOH 溶液 (2300 mL) を添加する。次いで、分離した水層を EtOAc (2300 mL) で抽出する。合わせた有機層を、EtOAc が予め充填されているシリカゲルのパッド (115 g) を通じて濾過する。次いで、シリカゲルを EtOAc (2300 mL) でフラッシュする。合わせた濾液を減圧下で濃縮して暗褐色液体を得る。次いで、該液体に EtOAc (2300 mL) を添加し、そして 1.5 N HCl 溶液 (2300 mL) を添加する。該バッチを室温にて約 20 分間攪拌し、そして層を分離する。分離した有機層を 1.5 N HCl 溶液 (1150 mL) で抽出し、そして該層を分離する。合わせた水層を氷浴中で約 10°C まで冷却し、そして EtOAc (2300 mL) を添加する。次いで、該攪拌混合物に、25% NaOH 溶液 (1000 mL) を、25°C 未満に内部温度を維持しながら、滴下ロートを通じて添加する。得られた混合物を氷浴中で約 20 分間攪拌し、そして該層を分離する。該水層は、pH 試験紙によって 11 ないし 12 の間の pH を示す。該水層を EtOAc (1150 mL) で逆抽出し、そして該層を分離する。合わせた有機層を塩水 (1150 mL) で洗浄し、 Na_2SO_4 (230 g) で乾燥し、濾過し、そして真空中で濃縮して 368.8 g の暗褐色液体を得る。該粗遊離塩基を、 N_2 下、暗冷室中で貯蔵する。

【化 98】



【手続補正書】

【提出日】平成26年7月22日(2014.7.22)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

10

20

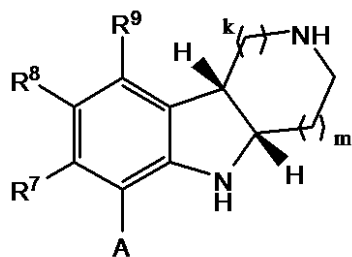
30

40

【請求項 1】

式 1 C :

【化 1】



式 1 C

〔式中、

(i) k は、1 または 2 であり；

(i i) m は、0、1 または 2 であり；

(i i i) A は、C l、B r、F または I であり；

(i v) R ⁷、R ⁸ および R ⁹ は、独立して、H または置換されていてもよい C ₁ - C ₆ アルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヘテロシクロアルキル、ヒドロキシ、アルコキシ、ニトロ、ハロ、ハロアルキル、アリール、アリールアルキル、ヘテロアリールまたはヘテロアリールアルキルである。〕

の化合物。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード (参考)
A 6 1 P 25/06	(2006.01)	A 6 1 P 25/06	
A 6 1 P 25/18	(2006.01)	A 6 1 P 25/18	
A 6 1 P 25/20	(2006.01)	A 6 1 P 25/20	
A 6 1 P 25/22	(2006.01)	A 6 1 P 25/22	
A 6 1 P 25/26	(2006.01)	A 6 1 P 25/26	
A 6 1 P 43/00	(2006.01)	A 6 1 P 43/00	1 1 1
C 0 7 D 471/16	(2006.01)	C 0 7 D 471/16	C S P
A 6 1 K 31/4985	(2006.01)	A 6 1 K 31/4985	
C 0 7 B 61/00	(2006.01)	C 0 7 B 61/00	3 0 0

(74)代理人 100156144

弁理士 落合 康

(72)発明者 ジョン・チャールズ・トメッシュ

アメリカ合衆国 0 7 8 7 6 ニュージャージー州サッカサンナ、リンドバーグ・レイン 9 番

(72)発明者 リ・ベン

アメリカ合衆国 0 7 6 4 6 ニュージャージー州ニュー・ミルフォード、シー・ドライブ 3 3 6 番

(72)発明者 ヤオ・ウェイ

アメリカ合衆国 0 7 6 4 6 ニュージャージー州ニュー・ミルフォード、シー・ドライブ 3 3 6 番

(72)発明者 ジャン・キアン

アメリカ合衆国 0 8 8 7 3 ニュージャージー州サマーセット、スペンサー・ストリート 2 8 番

(72)発明者 ジェイムズ・デイビッド・ビアード

アメリカ合衆国 1 0 0 0 3 ニューヨーク州ニューヨーク、アパートメント・ナンバー 3 エイ、ファースト・アベニュー 9 3 番

(72)発明者 アンドリュー・エス・トンプソン

アメリカ合衆国 0 7 0 9 2 ニュージャージー州マウンテンサイド、ソーミル・ロード 1 1 4 4 番

(72)発明者 チェン・フア

アメリカ合衆国 0 8 5 3 6 ニュージャージー州プレインズボロ、クアイル・リッジ・ドライブ 2 6 1 1 番

F ターム (参考) 4C065 AA05 AA07 AA18 BB04 CC01 CC06 DD02 DD03 EE02 EE03
 HH01 HH09 JJ01 KK01 LL01 LL02 PP01 PP03 QQ02 QQ03
 QQ04 QQ07
 4C086 AA02 AA03 AA04 CB05 MA01 MA04 NA14 ZA02 ZA05 ZA08
 ZA12 ZA18 ZA66 ZA70 ZA81 ZC41 ZC42
 4H039 CA42 CH20